

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 11100394
 PUBLICATION DATE : 13-04-99

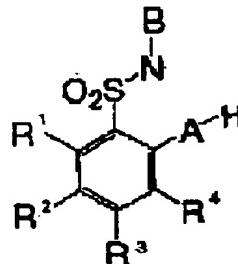
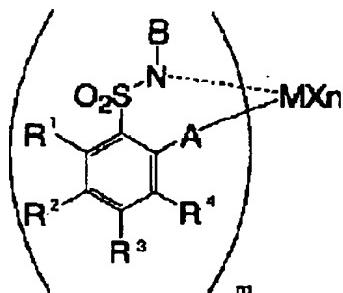
APPLICATION DATE : 09-07-98
 APPLICATION NUMBER : 10194047

APPLICANT : MITSUI CHEM INC;

INVENTOR : FUJITA TERUNORI;

INT.CL. : C07F 17/00 C08F 4/642 C08F 10/00

TITLE : TRANSITION METAL COMPOUND,
 CATALYST FOR OLEFIN
 POLYMERIZATION AND
 POLYMERIZATION



ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject new compound capable of providing a polymer having narrow molecular weight distribution and composition distribution, useful as a catalytic component excellent in polymerization activity, comprising a specific transition metal compound containing a benzenesulfonamide-based ligand.

SOLUTION: This new transition metal compound is shown by formula I [M is a transition metal atom of the group 3 to the group 11 of the periodic table; (m) is 1-6; A is O, S, Se, etc.; B is R¹⁰ (R¹⁰ is H, a halogen, a hydrocarbon, a heterocyclic compound residue, an oxygen-containing group, a nitrogen-containing group, a boron-containing group, a sulfur containing group, a phosphorus-containing group, a silicon-containing group, a germanium-containing group or a tin-containing group), R¹¹ (R¹¹ is as shown for R¹⁰), etc.; R¹ to R⁴ are each as shown for R¹⁰; X is as shown for R¹⁰; (n) is a group satisfying the valence of M], is useful as a catalytic component for olefin polymerization and provides a polymer having a narrow molecular weight distribution and a copolymer having a narrow composition distribution in the copolymerization of two or more olefins. The compound is obtained by reacting a sulfonamide of formula II, etc., with a base and reacting the reaction product with a transition metal halide.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

HIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-100394

(43) 公開日 平成11年(1999)4月13日

(51) Int.CI.*

C 07 F 17/00
C 08 F 1/612
10/00

識別記号

F I

C 07 F 17/00
C 08 F 4/642
10/00

(21) 出願番号

特開平10-194047

(22) 出願日

平成10年(1998)7月9日

(31) 優先権主張番号

特開平9-184912

(32) 優先日

平9(1997)7月10日

(33) 優先権主張国

日本 (JP)

(31) 優先権主張番号

特開平9-201111

(32) 優先日

平9(1997)7月28日

(33) 優先権主張国

日本 (JP)

審査請求 未請求 請求項の数12 O.L (全 65 頁)

(21) 出願番号	特開平10-194047	(71) 出願人	000005887 三井化学株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
(22) 出願日	平成10年(1998)7月9日	(72) 発明者	松居 成和 山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号 三井化学株式会社内
(31) 優先権主張番号	特開平9-184912	(72) 発明者	二田原 正利 山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号 三井化学株式会社内
(32) 優先日	平9(1997)7月10日	(72) 発明者	津留 和孝 山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号 三井化学株式会社内
(33) 優先権主張国	日本 (JP)	(74) 代理人	弁理士 中嶋 重光 (外1名) 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 還移金属化合物およびオレフィン重合用触媒ならびに重合方法

(57) 【要約】

【課題】 オレフィン重合用触媒に有用な新規な還移金属化合物、優れた重合活性を示すオレフィン重合用触媒、該触媒を用いたオレフィンの重合方法を提供する。

【解決手段】 オレフィン重合用触媒は、(A) 下記一

般式 (I) の還移金属化合物と、(B) 有機金属化合物、有機アルミニウムオキシ化合物、遷移金属化合物 (A) と反応してイオン対を形成する化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物とかなる。

【化1】

M : 同期律表第3~11族の遷移金属原子

m : 1~6

A : -O-、-S-、-Se-、-N(R³)-

B : Nの結合基として-R¹⁰および-R¹¹、

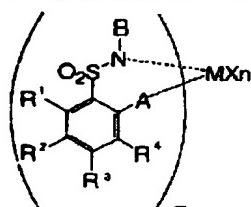
=C(R¹²)R¹³、または=NR¹⁴

R¹~R¹⁴ : 水素、炭化水素基等

n : Mの価数を満たす数

X : ハロゲン、炭化水素基等

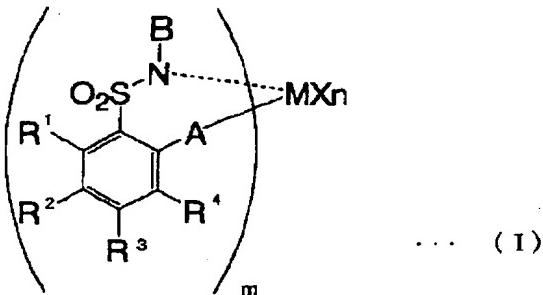
... (I)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(I)で表わされる遷移金属化合物；

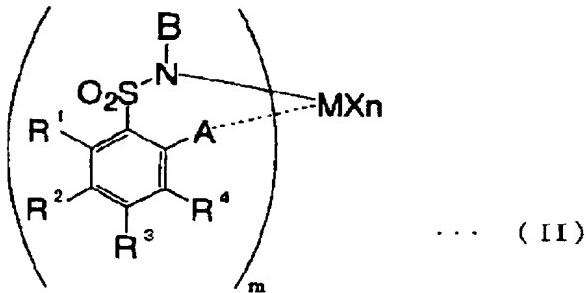
【化1】



(式中、Mは、周期律表第3～11族の遷移金属原子を示し、mは、1～6の整数を示し、Aは、酸素原子、イオウ原子、セレン原子、または、結合基として $-R^5$ を有する窒素原子を示し、Bは、Nの結合基として $-R^{10}$ および $-R^{11}$ 、 $=C(R^{12})R^{13}$ 、または $=NR^{14}$ を示し、 $R^1 \sim R^{14}$ は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてもよく、また、mが2以上のときは、一つの配位子に含まれる $R^1 \sim R^{14}$ のうちの1個の基と、他の配位子に含まれる $R^1 \sim R^{14}$ のうちの1個の基とが結合されていてもよく、 R^1 同士、 R^2 同士、 R^3 同士、 R^4 同士、 R^5 同士、 R^{10} 同士、 R^{11} 同士、 R^{12} 同士、 R^{13} 同士、 R^{14} 同士は互いに同一でも異なっていてもよく、nは、Mの価数を満たす数であり、Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基またはスズ含有基を示し、nが2以上の場合には、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。)

【請求項2】 下記一般式(II)で表わされる遷移金属化合物；

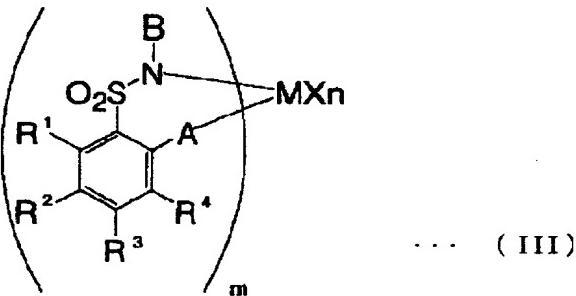
【化2】



(式中、Mは、周期律表第3～11族の遷移金属原子を示し、mは、1～6の整数を示し、Aは、結合基として $-R^5$ を有する酸素原子、イオウ原子、セレン原子、または、結合基として $-R^{10}$ を示し、 $R^1 \sim R^{10}$ は、互いに同一でも異なるっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてもよく、また、mが2以上のときは、一つの配位子に含まれる $R^1 \sim R^{10}$ のうちの1個の基と、他の配位子に含まれる $R^1 \sim R^{10}$ のうちの1個の基とが結合されていてもよく、 R^1 同士、 R^2 同士、 R^3 同士、 R^4 同士、 R^5 同士、 R^6 同士、 R^7 同士、 R^8 同士、 R^9 同士、 R^{10} 同士は互いに同一でも異なるっていてもよく、nは、Mの価数を満たす数であり、Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基またはスズ含有基を示し、nが2以上の場合には、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なるっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。)

【請求項3】 下記一般式(III)で表わされる遷移金属化合物；

【化3】

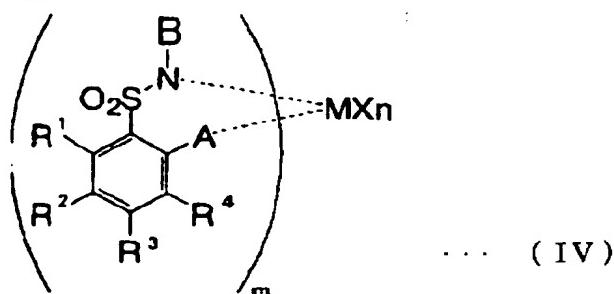


(式中、Mは、周期律表第3～11族の遷移金属原子を示し、mは、1～3の整数を示し、Aは、酸素原子、イオウ原子、セレン原子、または、結合基として $-R^5$ を有する窒素原子を示し、Bは、Nの結合基として $-R^{10}$ を示し、 $R^1 \sim R^{10}$ は、互いに同一でも異なるっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてもよく、また、mが2以上のときは、一つの配位子に含まれる $R^1 \sim R^{10}$ のうちの1個の基と、他の配位子に含まれる $R^1 \sim R^{10}$ のうちの1個の基とが結合されていてもよく、R

¹同士、R²同士、R³同士、R⁴同士、R⁵同士、R¹⁰同士は互いに同一でも異なっていてもよく、nは、Mの価数を満たす数であり、Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基またはスズ含有基を示し、nが2以上の場合には、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。)

【請求項4】 下記一般式(IV)で表わされる遷移金属化合物：

【化1】



(式中、Mは、周期律表第3～11族の遷移金属原子を示し、mは、1～3の整数を示し、Aは、結合基ーR⁵を有する酸素原子、イオウ原子、セレン原子、または、結合基として、ーR⁵およびーR⁶、=C(R⁷)R⁸、またはーNR⁹を有する窒素原子を示し、Bは、Nの結合基として、ーR¹⁰およびーR¹¹、=C(R¹²)R¹³、またはーNR¹⁴を示し、R¹～R¹⁴は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてもよく、また、mが2以上のときは、一つの配位子に含まれるR¹～R¹⁴のうちの1個の基と、他の配位子に含まれるR¹～R¹⁴のうちの1個の基とが結合されていてもよく、R¹同士、R²同士、R³同士、R⁴同士、R⁵同士、R⁶同士、R⁷同士、R⁸同士、R⁹同士、R¹⁰同士、R¹¹同士、R¹²同士、R¹³同士、R¹⁴同士は互いに同一でも異なっていてもよく、nは、Mの価数を満たす数であり、Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基またはスズ含有基を示し、nが2以上の場合には、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。)

【請求項5】 前記式(I)～(IV)において、Mが周

期律表第3～5族および8～10族から選ばれる遷移金属原子である請求項1ないし4のいずれか1項に記載の遷移金属化合物。

【請求項6】 (A) 請求項1ないし4に記載のいずれか1または複数の遷移金属化合物と、(B)(B-1)有機金属化合物、(B-2)有機アルミニウムオキシ化合物、および(B-3)遷移金属化合物(A)と反応してイオン対を形成する化合物よりなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物とからなることを特徴とするオレフィン重合用触媒。

【請求項7】 前記(A)遷移金属化合物が、前記一般式(I)～(IV)において、Aを酸素原子とする化合物である請求項6に記載のオレフィン重合用触媒。

【請求項8】 前記(A)遷移金属化合物が、前記一般式(I)～(IV)において、Aをイオウ原子とする化合物である請求項6に記載のオレフィン重合用触媒。

【請求項9】 前記(A)遷移金属化合物が、前記一般式(I)～(IV)において、Aをセレン原子とする化合物である請求項6に記載のオレフィン重合用触媒。

【請求項10】 前記(A)遷移金属化合物が、前記一般式(I)～(IV)において、Aを、結合基としてーR⁵、ーR⁶およびーR⁶、=C(R⁷)R⁸、または=NR⁹を有する窒素原子とする化合物である請求項6に記載のオレフィン重合用触媒。

【請求項11】 前記遷移金属化合物(A)と、(B-1):有機金属化合物、(B-2):有機アルミニウムオキシ化合物、および(B-3):遷移金属化合物(A)と反応してイオン対を形成する化合物よりなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物(B)と、担体(C)とからなることを特徴とする請求項6ないし10のいずれか1項に記載のオレフィン重合用触媒。

【請求項12】 請求項6ないし11に記載のオレフィン重合用触媒の存在下にオレフィンを重合または共重合することを特徴とするオレフィンの重合方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は新規な遷移金属化合物を提供し、該遷移金属化合物からなるオレフィン重合用触媒、ならびに該オレフィン重合用触媒を用いたオレフィンの重合方法に関する。

【0002】

【従来の技術】オレフィン重合用触媒としては、いわゆるカミンスキーカー触媒がよく知られている。この触媒は非常に重合活性が高く、分子量分布が狭い重合体が得られるという特徴がある。このようなカミンスキーカー触媒に用いられる遷移金属化合物としては、たとえばビス(シクロペントジエニル)ジルコニウムジクロリド(特開昭58-19309号公報参照)や、エチレンビス(4,5,6,7-テトラヒドロインデニル)ジルコニウムジクロリド(特開昭61-130314号公報参照)などが知られ

ている。また重合に用いる遷移金属化合物が異なると、オレフィン重合活性や得られるポリオレフィンの性状が大きく異なることも知られている。さらに、最近新しいオレフィン重合用触媒としてジイミン構造の配位子を持った遷移金属化合物（国際公開特許第9623010号参照）が提案されている。

【0003】ところで、一般にポリオレフィンは、機械的特性などに優れているため各種成形体用など種々の分野に用いられているが、近年ポリオレフィンに対する物性の要求が多様化しており、様々な性状のポリオレフィンが望まれている。また生産性の向上も課題である。このような状況のもと、オレフィン重合活性に優れ、しかも優れた性状を有するポリオレフィンを製造しうるオレフィン重合用触媒の出現が望まれている。

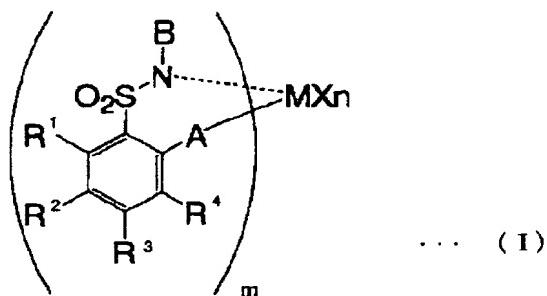
【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、新規な遷移金属化合物を提供し、該遷移金属化合物からなる優れたオレフィン重合活性を有するオレフィン重合用触媒、および該触媒を用いるオレフィンの重合方法を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明に係る第1の遷移金属化合物は、下記一般式(I)で表わされる化合物である。

【化5】

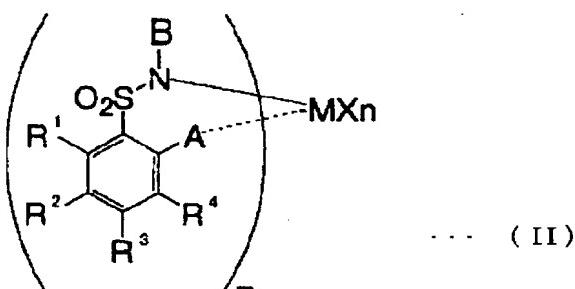


(式中、Mは、周期律表第3～11族の遷移金属原子を示し、mは、1～6の整数を示し、Aは、酸素原子、イオウ原子、セレン原子、または、結合基として $-R^5$ を有する窒素原子を示し、Bは、Nの結合基として、 $-R^{10}$ および $-R^{11}$ 、 $=C(R^{12})R^{13}$ 、または $=NR^{14}$ （ここで、 $-$ は単結合を、 $=$ は二重結合を表わす）を示し、 R^1 ～ R^{14} は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてもよく、また、mが2以上のときは、一つの配位子に含まれる R^1 ～ R^{14} のうちの1個の基と、他の配位子に含まれる R^1 ～ R^{14} のうちの1個の基とが結合されていてもよく、 R^1 同士、 R^2 同士、 R^3 同士、 R^4 同士、 R^5 同士、 R^6 同士、 R^7 同士、 R^8 同士、 R^9 同士、 R^{10} 同士は互いに同一でも異なっていてもよく、nは、Mの価数を満たす数であり、Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基またはスズ含有基を示し、nが2以上の場合には、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。）

R¹¹同士、R¹²同士、R¹³同士、R¹⁴同士は互いに同一でも異なっていてもよく、nは、Mの価数を満たす数であり、Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基またはスズ含有基を示し、nが2以上の場合には、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。）

【0006】本発明に係る第2の遷移金属化合物は、下記一般式(II)で表わされる化合物である。

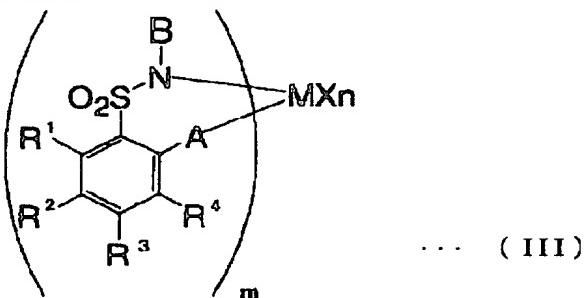
【化6】



(式中、Mは、周期律表第3～11族の遷移金属原子を示し、mは、1～6の整数を示し、Aは、結合基 $-R^5$ を有する酸素原子、イオウ原子、セレン原子、または、結合基として、 $-R^5$ および $-R^6$ 、 $=C(R^7)R^8$ 、または $=NR^9$ （ここで、 $-$ は単結合を、 $=$ は二重結合を表わす）を有する窒素原子を示し、Bは、Nの結合基として $-R^{10}$ を示し、 R^1 ～ R^{10} は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてもよく、また、mが2以上のときは、一つの配位子に含まれる R^1 ～ R^{10} のうちの1個の基と、他の配位子に含まれる R^1 ～ R^{10} のうちの1個の基とが結合されていてもよく、 R^1 同士、 R^2 同士、 R^3 同士、 R^4 同士、 R^5 同士、 R^6 同士、 R^7 同士、 R^8 同士、 R^9 同士、 R^{10} 同士は互いに同一でも異なっていてもよく、nは、Mの価数を満たす数であり、Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基またはスズ含有基を示し、nが2以上の場合には、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。）

【0007】本発明に係る第3の遷移金属化合物は、下記一般式(III)で表わされる化合物である。

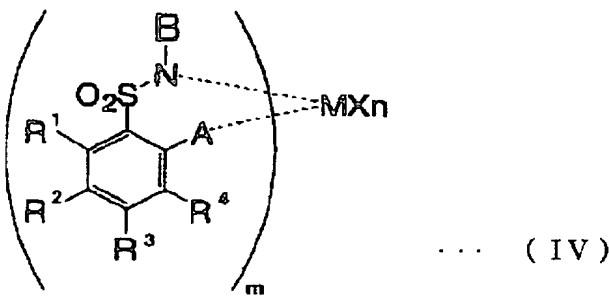
【化7】



(式中、Mは、周期律表第3～11族の遷移金属原子を示し、mは、1～3の整数を示し、Aは、酸素原子、イオウ原子、セレン原子、または、結合基として-R⁵を有する窒素原子を示し、Bは、Nの結合基として-R¹⁰を示し、R¹～R¹⁰は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてもよく、また、mが2以上のときは、一つの配位子に含まれるR¹～R¹⁰のうちの1個の基と、他の配位子に含まれるR¹～R¹⁰のうちの1個の基とが結合されていてもよく、R¹同士、R²同士、R³同士、R⁴同士、R⁵同士、R¹⁰同士は互いに同一でも異なっていてもよく、nは、Mの価数を満たす数であり、Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基またはスズ含有基を示し、nが2以上の場合には、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。)

【0008】本発明に係る第4の遷移金属化合物は、下記一般式(IV)で表わされる化合物である。

【化8】



(式中、Mは、周期律表第3～11族の遷移金属原子を示し、mは、1～3の整数を示し、Aは、結合基-R⁵を有する酸素原子、イオウ原子、セレン原子、または、結合基として、-R⁵および-R⁶、=C(R⁷)R⁸、または=N R⁹（ここで、-は単結合を、=は二重結合を表

わす）を有する窒素原子を示し、Bは、Nの結合基として、-R¹⁰および-R¹¹、=C(R¹²)R¹³、または=N R¹⁴を示し、R¹～R¹⁴は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてもよく、また、mが2以上のときは、一つの配位子に含まれるR¹～R¹⁴のうちの1個の基と、他の配位子に含まれるR¹～R¹⁴のうちの1個の基とが結合されていてもよく、R¹同士、R²同士、R³同士、R⁴同士、R⁵同士、R⁶同士、R⁷同士、R⁸同士、R⁹同士、R¹⁰同士、R¹¹同士、R¹²同士、R¹³同士、R¹⁴同士は互いに同一でも異なっていてもよく、nは、Mの価数を満たす数であり、Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基またはスズ含有基を示し、nが2以上の場合には、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。)

【0009】本発明の前記遷移金属化合物では、前記一般式(I)～(IV)において、Mが、好ましくは周期律表第3～5族および8～10族から選ばれる遷移金属原子である。

【0010】本発明に係るオレフィン重合用触媒は、(A-1) 前記一般式(I)～(IV)のいずれか1または複数の遷移金属化合物と、(B) (B-1) 有機金属化合物、(B-2) 有機アルミニウムオキシ化合物、および(B-3) 遷移金属化合物と反応してイオン対を形成する化合物よりなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物とかなることを特徴としている。

【0011】本発明では、前記(A)遷移金属化合物が、前記一般式(I)～(IV)において、Aを酸素原子とする化合物であることが好ましい。

【0012】また本発明では、前記(A)遷移金属化合物が、前記一般式(I)～(IV)において、Aをイオウ原子とする化合物であることが好ましい。

【0013】また本発明では、前記(A)遷移金属化合物が、前記一般式(I)～(IV)において、Aをセレン原子とする化合物であることが好ましい。

【0014】また本発明では、前記(A)遷移金属化合物が、前記一般式(I)～(IV)において、Aを、結合基として-R⁵、-R⁶および-R⁶、=C(R⁷)R⁸、または=N R⁹を有する窒素原子とする化合物であることが好ましい。

【0015】本発明に係るオレフィン重合用触媒は、前記遷移金属化合物(A)と、(B-1)有機金属化合物、(B-

-2) : 有機アルミニウムオキシ化合物、および(B-3) : 遷移金属化合物(A)と反応してイオン対を形成する化合物よりなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物(B)に加えて、担体(C)を含んでいてもよい。

【0016】本発明に係るオレフィンの重合方法は、前記のような触媒の存在下に、オレフィンを重合または共重合させることを特徴としている。

【0017】

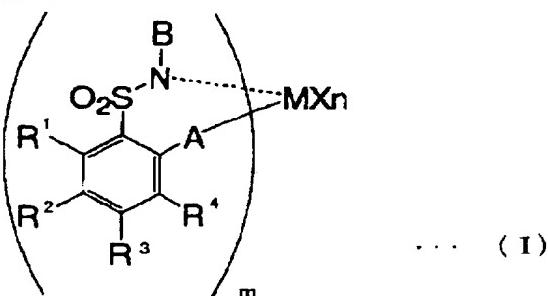
【発明の実施の形態】以下、本発明の遷移金属化合物、およびこの遷移金属化合物からなるオレフィン重合用触媒ならびにこの触媒を用いたオレフィンの重合方法について具体的に説明する。なお、本明細書において「重合」という語は、単独重合だけでなく、共重合をも包含した意味で用いられることがあり、「重合体」という語は、単独重合体だけでなく、共重合体をも包含した意味で用いられることがある。

【0018】本発明に係る遷移金属化合物は、前記一般式(I)～(IV)で表わされる。また、本発明に係るオレフィン重合用触媒は、(A)前記一般式(I)～(IV)で表される化合物のいずれか1または複数の遷移金属化合物と、(B)(B-1)有機金属化合物、(B-2)有機アルミニウムオキシ化合物、および(B-3)遷移金属化合物と反応してイオン対を形成する化合物よりなる群から選ばれる少なくとも1種の化合物とから形成されている。まず、本発明の遷移金属化合物(A)とともに、それからなるオレフィン重合用触媒を形成する各触媒成分について説明する。

【0019】(A) 遷移金属化合物

本発明で用いられる第1の遷移金属化合物は、下記一般式(I)で表される化合物である。

【化9】



(なお、ここでN……Mは配位していることを示すが、この化合物においてはN……Mが配位していないものも含む。)

【0020】式(I)中、Mは周期律表第3～11族の遷移金属原子(3族にはランタノイドも含まれる)を示し、好ましくは3～10族(3族にはランタノイドも含まれる)の金属原子であり、より好ましくは3～5族および8～10族の金属原子であり、特に好ましくは4族または5族の金属原子である。具体的には、スカンジウム、イットリウム、ランタノイド、チタン、ジルコニウム

ム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデン、タンクステン、マンガン、レニウム、鉄、ルテニウム、コバルト、ロジウム、ニッケル、パラジウムなどであり、好ましくはスカンジウム、ランタノイド、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、鉄、コバルト、ロジウム、ニッケル、パラジウムなどであり、より好ましくは、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、鉄、コバルト、ロジウムなどであり、特に好ましくはチタン、ジルコニウム、ハフニウムである。

【0021】mは、1～6、好ましくは1～4、さらに好ましくは1～2の整数を示す。Aは酸素原子、イオウ原子、セレン原子、または、結合基として-R⁵を有する窒素原子を示し、Bは、Nの結合基として、-R¹⁰および-R¹¹、=C(R¹²)R¹³、または=NR¹⁴(ここで、-は単結合を、=は二重結合を表わす)を示し、R¹～R¹⁴は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、グルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてもよい。

【0022】ここでR¹～R¹⁴は、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、炭化水素置換シリル基、炭化水素置換シロキシ基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリーロキシ基、アリールチオ基、アシル基、エステル基、チオエステル基、アミド基、イミド基、アミノ基、イミノ基、スルホンエステル基、スルホンアミド基、シアノ基、ニトロ基、カルボキシル基、スルホ基、メルカプト基またはヒドロキシ基が好ましい。

【0023】ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が挙げられる。炭化水素基として具体的には、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、ネオペンチル、n-ヘキシルなどの炭素原子数が1～30、好ましくは1～20の直鎖状または分岐状のアルキル基；ビニル、アリル(allyl)、イソプロペニルなどの炭素原子数が2～30、好ましくは2～20の直鎖状または分岐状のアルケニル基；エチニル、プロパルギルなど炭素原子数が2～30、好ましくは2～20の直鎖状または分岐状のアルキニル基；シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、アダマンチルなどの炭素原子数が3～30、好ましくは3～20の環状飽和炭化水素基；シクロペンタジエニル、インデニル、フルオレニルなどの炭素数5～30の環状不飽和炭化水素基；フェニル、ベンジル、ナフチル、ビフェニル、ターフェニル、フェナントリル、アントラセニルなどの炭素原子数が6～30、好ましくは6～20のアリール(aryl)基；トリル、iso-プロピルフェニル、t-ブチルフェ

ニル、ジメチルフェニル、ジーブチルフェニルなどのアルキル置換アリール基などが挙げられる。

【0024】上記炭化水素基は、水素原子がハロゲンで置換されていてもよく、たとえば、トリフルオロメチル、ペンタフルオロフェニル、クロロフェニルなどの炭素原子数1～30、好ましくは1～20のハロゲン化炭化水素基が挙げられる。また、上記炭化水素基は、水素原子が他の炭化水素基で置換されていてもよく、たとえば、ベンジル、クミルなどのアリール基置換アルキル基などが挙げられる。

【0025】さらにまた、上記炭化水素基は、ヘテロ環式化合物残基；アルコシキ基、アリーロキシ基、エステル基、エーテル基、アシル基、カルボキシル基、カルボナート基、ヒドロキシ基、ペルオキシ基、カルボン酸無水物基などの酸素含有基；アミノ基、イミノ基、アミド基、イミド基、ヒドラジノ基、ヒドrazノ基、ニトロ基、ニトロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアノ酸エステル基、アミジノ基、ジアゾ基、アミノ基がアンモニウム塩となったものなどの窒素含有基；ボランジイル基、ボラントリイル基、ジボラニル基などのホウ素含有基；メルカプト基、チオエステル基、ジチオエステル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、チオアシル基、チオエーテル基、チオシアノ酸エステル基、イソチアノ酸エステル基、スルホンエステル基、スルホンアミド基、チオカルボキシル基、ジチオカルボキシル基、スルホ基、スルホニル基、スルフィニル基、スルフェニル基などのイオウ含有基；ホストイド基、ホスホリル基、チオホスホリル基、ホスファト基などのリン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基をしていてもよい。

【0026】これらのうち、特に、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、t-ブチル、ネオペンチル、n-ヘキシルなどの炭素原子数1～30、好ましくは1～20の直鎖状または分岐状のアルキル基；フェニル、ナフチル、ビフェニル、ターフェニル、フェナントリル、アントラセニルなどの炭素原子数6～30、好ましくは6～20のアリール基；これらのアリール基にハロゲン原子、炭素原子数1～30、好ましくは1～20のアルキル基またはアルコキシ基、炭素原子数6～30、好ましくは6～20のアリール基またはアリーロキシ基などの置換基が1～5個置換した置換アリール基などが好ましい。

【0027】ヘテロ環式化合物残基としては、ピロール、ピリジン、ピリミジン、キノリン、トリアジンなどの含窒素化合物、フラン、ピランなどの含酸素化合物、チオフェンなどの含硫黄化合物などの残基、およびこれらのヘテロ環式化合物残基に炭素原子数が1～30、好ましくは1～20のアルキル基、アルコキシ基などの置換基がさらに置換した基などが挙げられる。

【0028】R¹～R¹⁴として示される酸素含有基、窒

素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基としては、上記炭化水素基に含まれてもよい置換基として例示したものと同様のものが挙げられる。

【0029】ケイ素含有基としては、シリル基、シロキシ基、炭化水素置換シリル基、炭化水素置換シロキシ基など、具体的には、メチルシリル、ジメチルシリル、トリメチルシリル、エチルシリル、ジエチルシリル、トリエチルシリル、ジフェニルメチルシリル、トリフェニルシリル、ジメチルフェニルシリル、ジメチル-t-ブチルシリル、ジメチル（ペンタフルオロフェニル）シリルなどが挙げられる。これらの中では、メチルシリル、ジメチルシリル、トリメチルシリル、エチルシリル、ジエチルシリル、トリエチルシリル、ジメチルフェニルシリル、トリフェニルシリルなどが好ましい。特にトリメチルシリル、トリエチルシリル、トリフェニルシリル、ジメチルフェニルシリルが好ましい。炭化水素置換シリル基として具体的には、トリメチルシリルなどが挙げられる。ゲルマニウム含有基およびスズ含有基としては、前記ケイ素含有基のケイ素をゲルマニウムおよびスズに置換したものが挙げられる。

【0030】次に上記で説明したR¹～R¹⁴の例について、より具体的に説明する。酸素含有基のうち、アルコキシ基としては、メトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、イソプロポキシ、n-ブトキシ、イソブトキシ、tert-ブトキシなどが、アリーロキシ基としては、フェノキシ、2,6-ジメチルフェノキシ、2,4,6-トリメチルフェノキシなどが、アシル基としては、ホルミル基、アセチル基、ベンゾイル基、p-クロロベンゾイル基、p-メトキシベンゾイル基などが、エステル基としては、アセチルオキシ、ベンゾイルオキシ、メトキシカルボニル、フェノキシカルボニル、p-クロロフェノキシカルボニルなどが好ましく例示される。

【0031】窒素含有基のうち、アミド基としては、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N-メチルベンズアミドなどが、アミノ基としては、ジメチルアミノ、エチルメチルアミノ、ジフェニルアミノなどが、イミド基としては、アセトイミド、ベンズトイミドなどが、イミノ基としては、メチルイミノ、エチルイミノ、プロピルイミノ、ブチルイミノ、フェニルイミノなどが好ましく例示される。

【0032】イオウ含有基のうち、アルキルチオ基としては、メチルチオ、エチルチオ等が、アリールチオ基としては、フェニルチオ、メチルフェニルチオ、ナフチルチオ等が、チオエステル基としては、アセチルチオ、ベンゾイルチオ、メチルチオカルボニル、フェニルチオカルボニルなどが、スルホンエステル基としては、スルホン酸メチル、スルホン酸エチル、スルホン酸フェニルなどが、スルホンアミド基としては、フェニルスルホニアミド、N-メチルスルホニアミド、N-メチル-p-トルエンスルホニアミドなどが好ましく挙げられる。

【0033】Aが、酸素原子、イオウ原子またはセレン原子の場合、R⁴は水素以外の置換基であることが好ましい。すなわち、R⁴は、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基またはスズ含有基が好ましい。特に、R⁴は、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、炭化水素置換シリル基、炭化水素置換シロキシ基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリーロキシ基、アリールチオ基、アシリ基、エステル基、チオエステル基、アミド基、アミノ基、イミド基、イミノ基、スルホンエステル基、スルホンアミド基、シアノ基、ニトロ基またはヒドロキシ基であることが好ましい。

【0034】Aが、酸素原子、イオウ原子またはセレン原子の場合、R⁴として好ましい炭化水素基としては、メチル、エチル、n-ブロピル、イソブロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、チオペンチル、n-ヘキシルなどの炭素原子数が1～30、好ましくは1～20の直鎖状または分岐状のアルキル基；シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、アダマンチルなどの炭素原子数が3～30、好ましくは3～20の環状飽和炭化水素基；フェニル、ベンジル、ナフチル、ビフェニリル、トリフェニリルなどの炭素原子数が6～30、好ましくは6～20のアリール基；および、これらの基に炭素原子数が1～30、好ましくは1～20のアルキル基またはアルコキシ基、炭素原子数が1～30、好ましくは1～20のハロゲン化アルキル基、炭素原子数が6～30、好ましくは6～20のアリール基またはアリーロキシ基、ハロゲン、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシ基などの置換基がさらに置換した基などが好ましく挙げられる。

【0035】また、Aが、酸素原子、イオウ原子またはセレン原子の場合、R⁴として好ましい炭化水素置換シリル基としては、メチルシリル、ジメチルシリル、トリメチルシリル、エチルシリル、ジエチルシリル、トリエチルシリル、ジフェニルメチルシリル、トリフェニルシリル、ジメチルフェニルシリル、ジメチル-t-ブチルシリル、ジメチル(ペントフルオロフェニル)シリルなどが挙げられる。特に好ましくは、トリメチルシリル、トリエチルフェニル、ジフェニルメチルシリル、イソフェニルシリル、ジメチルフェニルシリル、ジメチル-t-ブチルシリル、ジメチル(ペントフルオロフェニル)シリルなどが挙げられる。

【0036】R¹～R¹⁴は、これらのうちの2個以上の基、好ましくは隣接する基が互いに連結して脂肪環、芳香環または、窒素原子などの異原子を含む炭化水素環を形成していくてもよく、これらの環はさらに置換基を有していてもよい。

【0037】また、mが2以上の場合には、一つの配位子に含まれるR¹～R¹⁴のうちの1個の基と、他の配位

子に含まれるR¹～R¹⁴のうちの1個の基とが結合されているよい。R¹⁰同士、R¹¹同士、R¹²同士、R¹³同士またはR¹⁴同士が結合される場合は、その結合の主鎖が3個以上の原子で形成されるものが好ましい。さらに、R¹同士、R²同士、R³同士、R⁴同士、R⁵同士、R⁶同士、R⁷同士、R⁸同士、R⁹同士、R¹⁰同士、R¹¹同士、R¹²同士、R¹³同士、R¹⁴同士は互いに同一でも異なるってよい。

【0038】Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、アルミニウム含有基、リン含有基、ハロゲン含有基、ヘテロ環式化合物残基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示す。nは、Mの値数を満たす数であり、具体的には0～5、好ましくは1～4、より好ましくは1～3の整数である。なお、nが2以上の場合には、複数のXは互いに同一であっても、異なっていてよい。

【0039】ここで、ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が挙げられる。炭化水素基としては、前記R¹～R¹⁴で例示したものと同様のものが挙げられる。具体的には、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ヘキシル、オクチル、ノニル、ドデシル、アイコシルなどのアルキル基；シクロペンチル、シクロヘキシル、ノルボルニル、アダマンチルなどの炭素原子数が3～30のシクロアルキル基；ビニル、プロペニル、シクロヘキセニルなどのアルケニル基；ベンジル、フェニルエチル、フェニルプロピルなどのアリールアルキル基；フェニル、トリル、ジメチルフェニル、トリメチルフェニル、エチルフェニル、プロピルフェニル、ビフェニル、ナフチル、メチルナフチル、アントリル、フェナントリルなどのアリール基などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。また、これらの炭化水素基には、ハロゲン化炭化水素、具体的には炭素原子数1～20の炭化水素基の少なくとも一つの水素がハロゲンに置換した基も含まれる。これらのうち、炭素原子数が1～20のものが好ましい。

【0040】ヘテロ環式化合物残基としては、前記R¹～R¹⁴で例示したものと同様のものが挙げられる。

【0041】酸素含有基としては、前記R¹～R¹⁴で例示したものと同様のものが挙げられ、具体的には、ヒドロキシ基；メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシなどのアルコキシ基；フェノキシ、メチルフェノキシ、ジメチルフェノキシ、ナフトキシなどのアリーロキシ基；フェニルメトキシ、フェニルエトキシなどのアリールアルコキシ基；アセトキシ基；カルボニル基などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0042】イオウ含有基としては、前記R¹～R¹⁴で例示したものと同様のものが挙げられ、具体的には、メチルスルフォネート、トリフルオロメタンスルフォネート、フェニルスルフォネート、ベンジルスルフォネ

ト、p-トルエンスルフォネート、トリメチルベンゼンスルフォネート、トリイソブチルベンゼンスルフォネート、p-クロルベンゼンスルフォネート、ペンタフルオロベンゼンスルフォネートなどのスルフォネート基；メチルスルフィネート、フェニルスルフィネート、ベンジルスルフィネート、p-トルエンスルフィネート、トリメチルベンゼンスルフィネート、ペンタフルオロベンゼンスルフィネートなどのスルフィネート基；アルキルチオ基；アリールチオ基などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0043】窒素含有基として具体的には、前記R¹～R¹⁴で例示したものと同様のものが挙げられ、具体的には、アミノ基；メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジプロピルアミノ、ジブチルアミノ、ジシクロヘキシルアミノなどのアルキルアミノ基；フェニルアミノ、ジフェニルアミノ、ジトリルアミノ、ジナフチルアミノ、メチルフェニルアミノなどのアリールアミノ基またはアルキルアリールアミノ基などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0044】ホウ素含有基として具体的には、BR_n（Rは水素、アルキル基、置換基を有してもよいアリール基、ハロゲン原子等を示す）が挙げられる。リン含有基として具体的には、トリメチルホスフィン、トリブチルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィンなどのトリアルキルホスフィン基；トリフェニルホスフィン、トリトリルホスフィンなどのトリアリールホスフィン基；メチルホスファイト、エチルホスファイト、フェニルホスファイトなどのホスファイト基（ホスファイト基）；ホスホン酸基；ホスフィン酸基などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0045】ケイ素含有基として具体的には、前記R¹～R¹⁴で例示したものと同様のものが挙げられ、具体的には、フェニルシリル、ジフェニルシリル、トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリプロピルシリル、トリ

シクロヘキシルシリル、トリフェニルシリル、メチルジフェニルシリル、トリトリルシリル、トリナフチルシリルなどの炭化水素置換シリル基；トリメチルシリルエーテルなどの炭化水素置換シリルエーテル基；トリメチルシリルメチルなどのケイ素置換アルキル基；トリメチルシリルフェニルなどのケイ素置換アリール基などが挙げられる。

【0046】ゲルマニウム含有基として具体的には、前記R¹～R¹⁴で例示したものと同様のものが挙げられ、具体的には、前記ケイ素含有基のケイ素をゲルマニウムに置換した基が挙げられる。

【0047】スズ含有基としては、前記R¹～R¹⁴で例示したものと同様のものが挙げられ、より具体的には、前記ケイ素含有基のケイ素をスズに置換した基が挙げられる。

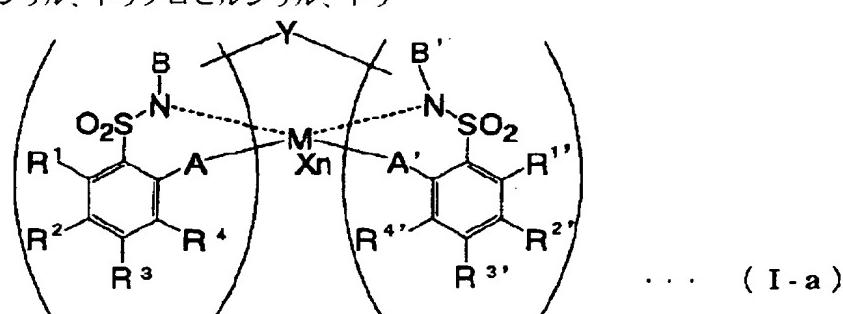
【0048】ハロゲン含有基として具体的には、PF₆、BF₄などのフッ素含有基、ClO₄、SbCl₆などの塩素含有基、IO₄などのヨウ素含有基が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0049】アルミニウム含有基として具体的には、AlR₄（Rは水素、アルキル基、置換基を有してもよいアリール基、ハロゲン原子等を示す）が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0050】なお、nが2以上の場合は、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。

【0051】前記一般式（I）で表される遷移金属化合物において、mが2であり、一つの配位子に含まれるR¹～R¹⁴のうちの1個の基と、他の配位子に含まれるR¹～R¹⁴のうちの1個の基とが連結されている化合物は、たとえば下記一般式（I-a）で表される化合物である。

【化10】



式（I-a）中、M、A、R¹～R¹⁴、Xは、それぞれ前記一般式（I）の場合と同じであり、A'はAと同一でも異なっていてもよい酸素原子、イオウ原子、セレン原子、または、結合基として-R⁵'を有する窒素原子を示す。B'はBと同一でも異なっていてもよく、Nの結合基として、-R¹⁰'および-R¹¹'、=C(R¹²')R¹³'、または=N R¹⁴'（ここで、-は単結合を、=は二重結合を表わす）を示す。R¹'～R¹⁴'はそれぞれR¹～R¹⁴と同じであり、特に好ましくは以下のような基が挙げられる。

【0052】R¹'～R¹⁴'は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲ

ルマニウム含有基、アルミニウム含有基、スズ含有基、ハロゲン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、水素含有基、ハロゲン含有基、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲ

ルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、具体的にはR¹～R¹⁴と同様の原子または基を示す。R^{1'}～R^{14'}のうちの2個以上の基、好ましくは隣接する基は互いに連結して脂肪族環、芳香族環または窒素原子などの異原子を含む炭化水素環を形成していくてもよい。

【0053】Yは、R¹～R¹⁴から選ばれる少なくとも1以上の基と、R^{1'}～R^{14'}から選ばれる少なくとも1以上の基とを結合する結合基または単結合である。結合基は特に制限されるものではないが、好ましくは主鎖が原子3個以上、より好ましくは4個以上20個以下、特に好ましくは4個以上10個以下で構成された構造を有する。なお、この結合基は置換基を有していくてもよい。

【0054】Yで示される結合基としては、酸素、イオウ、炭素、窒素、リン、ケイ素、セレン、スズ、ホウ素などの中から選ばれる少なくとも1種の元素を含む基が挙げられ、具体的には-O-、-S-、-Se-などのカルコゲン原子含有基；-NH-、-N(CH₃)₂-、-PH-、-P(CH₃)₂-などの窒素またはリン原子含有基；-CH₂-、-CH₂-CH₂-、-C(CH₃)₂-などの炭素原子数が1～20の炭化水素基；ベンゼン、ナフタレン、アントラセンなどの炭素原子数が6～20の環状不飽和炭化水素残基；ピリジン、キノリン、チオフェン、フランなどのヘテロ原子を含む炭素原子数が3～20のヘテロ環式化合物残基；-SiH₂-、-Si(CH₃)₂-などのケイ素原子含有基、-SnH₂-、-Sn(CH₃)₂-などのスズ原子含有基；-BH-、-B(C_H₃)₂-、-BF-などのホウ素原子含有基など、または単結合が挙げられる。

【0055】以下に、前記一般式(I)で表される遷移金属化合物の具体的な例を示すが、これらに限定される

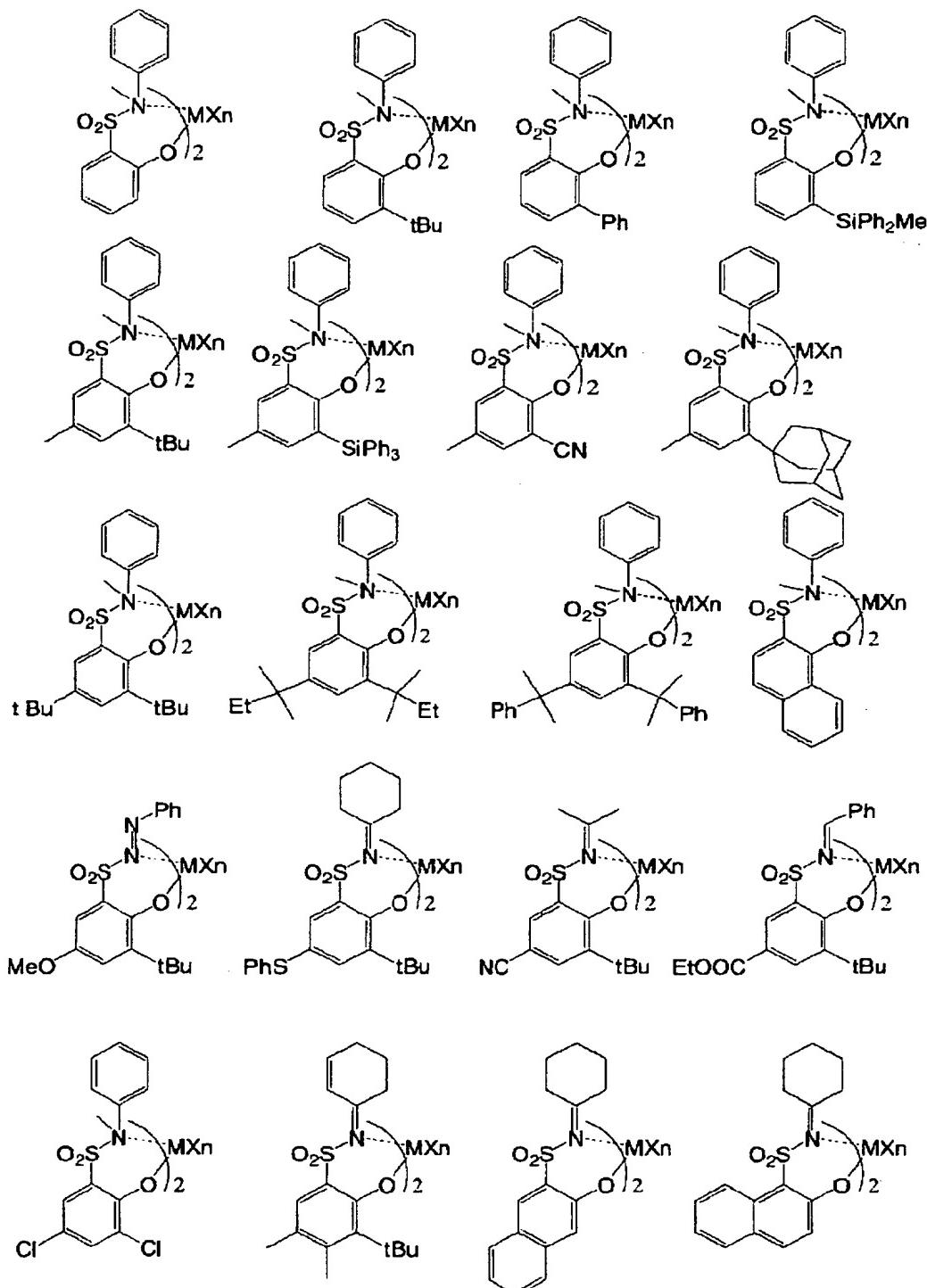
ものではない。なお、下記具体例においてMは周期律表第3～11族の遷移金属原子であり、具体例としてはスカンジウム、イットリウム、ランタノイド、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデン、タンクステン、マンガン、レニウム、鉄、ルテニウム、コバルト、ロジウム、ニッケル、パラジウムなどであり、好ましくはスカンジウム、ランタノイド、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、鉄、コバルト、ロジウム、ニッケル、パラジウムなどであり、より好ましくは、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、鉄、コバルト、ロジウムなどであり、特に好ましくはチタン、ジルコニウム、ハフニウムである。

【0056】Xは、Cl、Br等のハロゲン、もしくはメチル等のアルキル基を示すが、これらに限定されるものではない。また、Xが複数ある場合は、これらは同じであっても、異なっていてもよい。

【0057】nは金属Mの価数により決定される。例えば、2種のモノアニオン種が金属に結合している場合、2価金属ではn=0、3価金属ではn=1、4価金属ではn=2、5価金属ではn=3になる。金属がTi(IV)の場合は、n=2となり、Zr(IV)の場合は、n=2となり、Hf(IV)の場合は、n=2となる。また、化合物の例示中、Meはメチル基、Etはエチル基、iPrはi-プロピル基、tBuはtert-ブチル基、Phはフェニル基を示す。

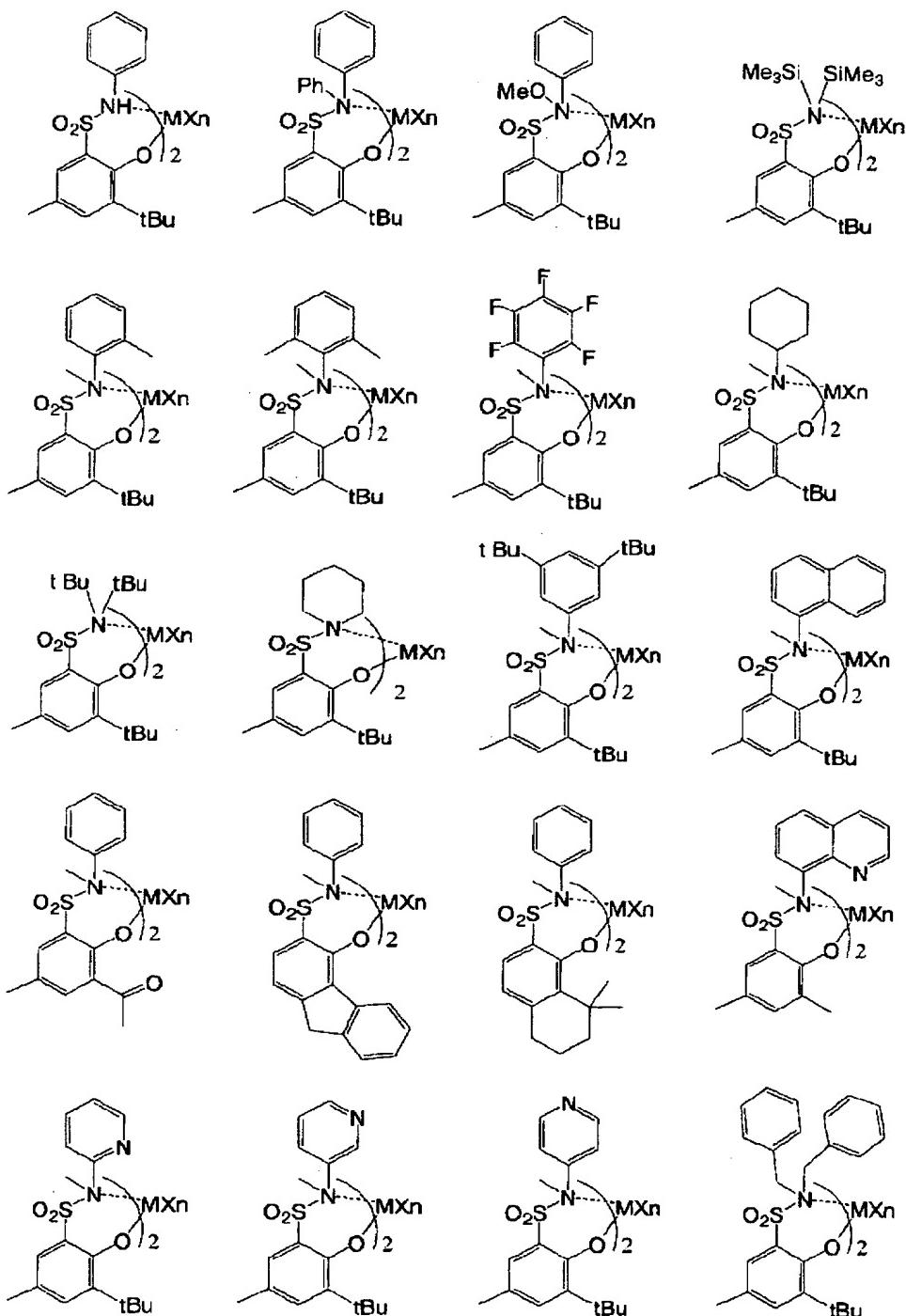
【0058】

【化11】



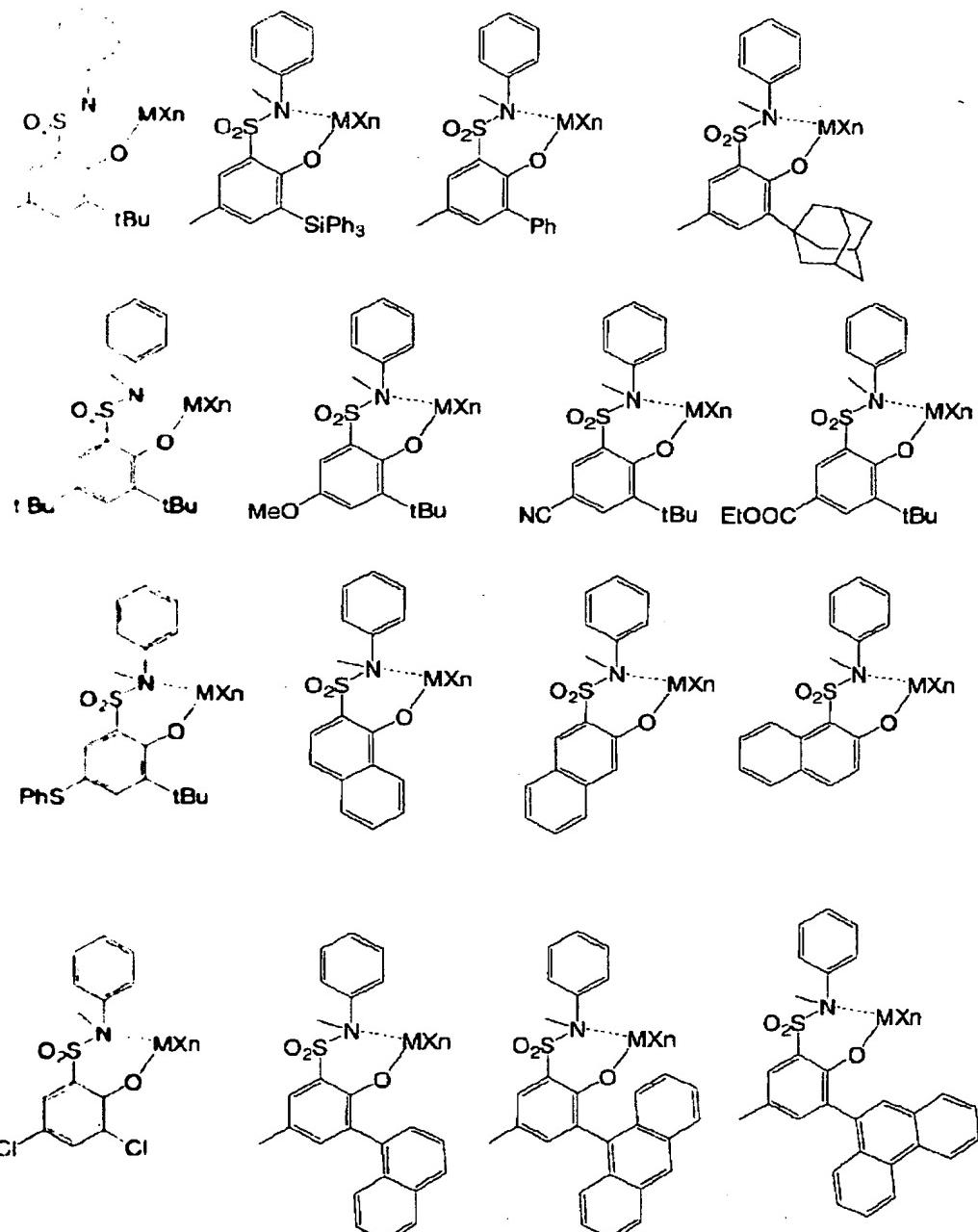
【0059】

【化12】



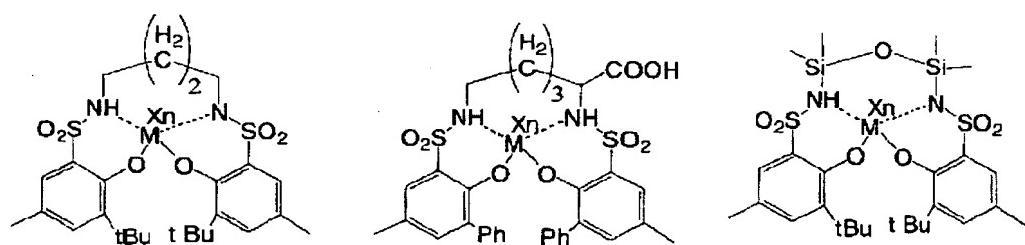
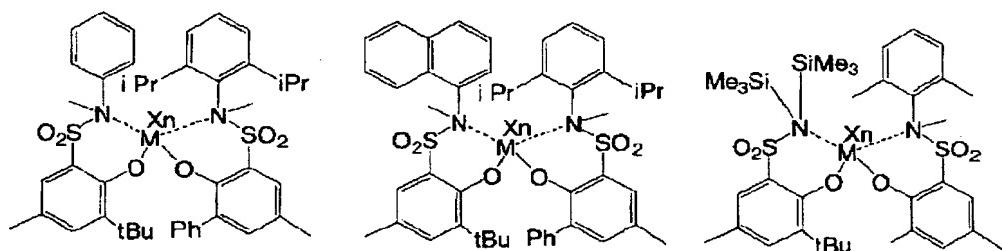
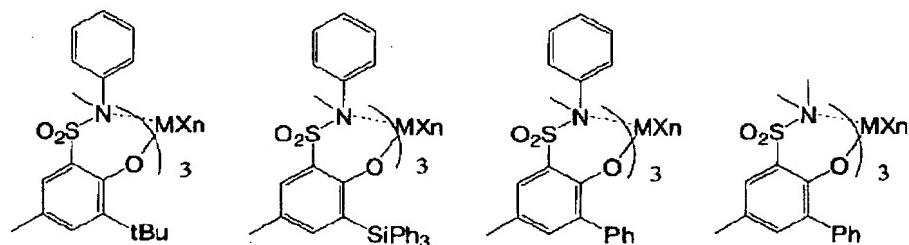
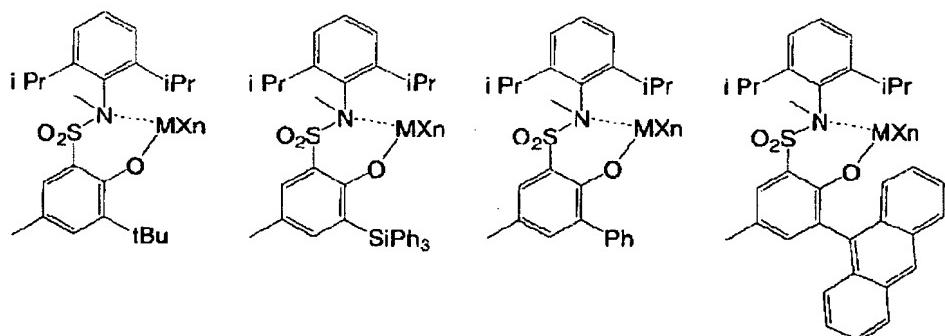
【0060】

【化13】



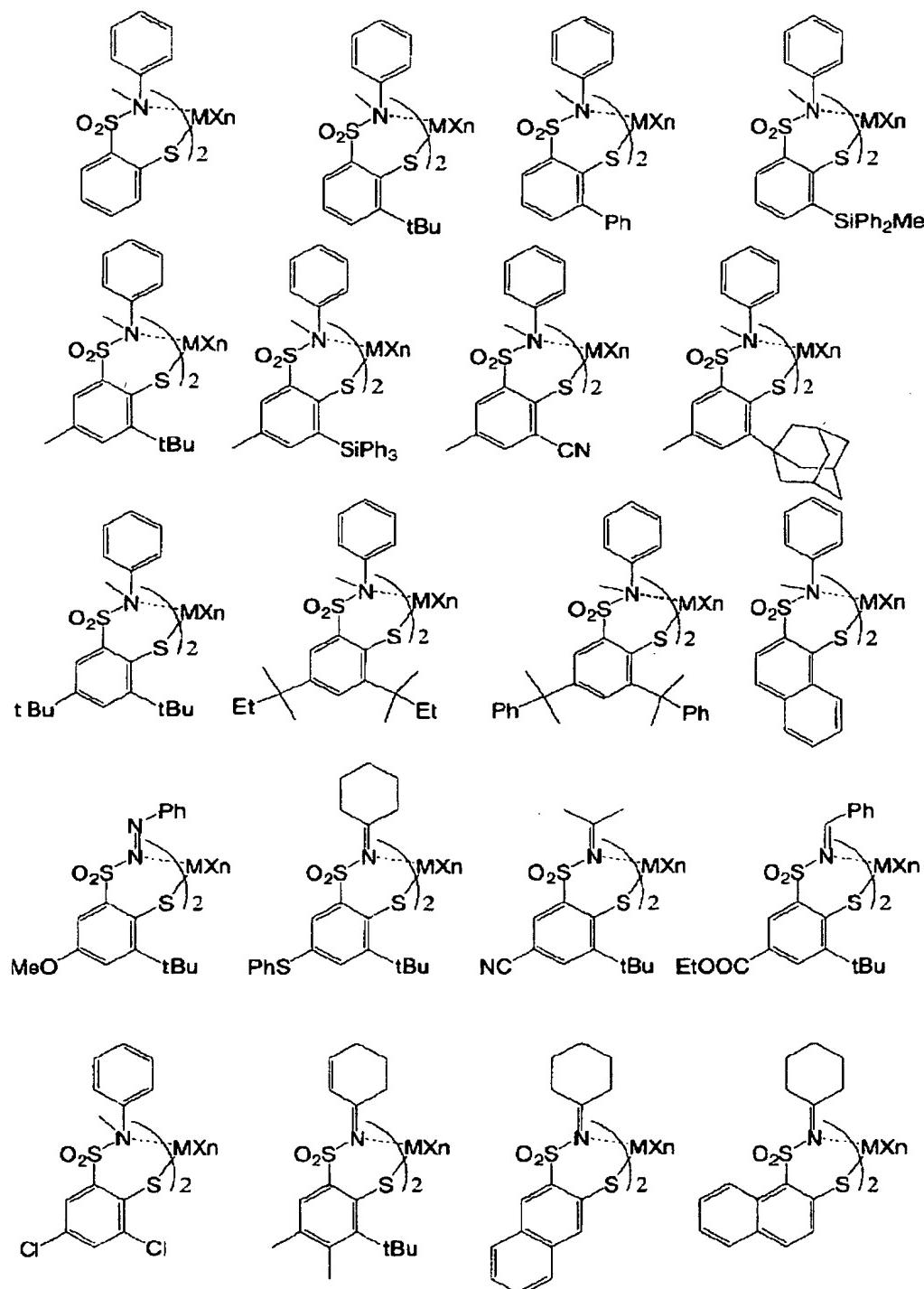
【0061】

【化14】



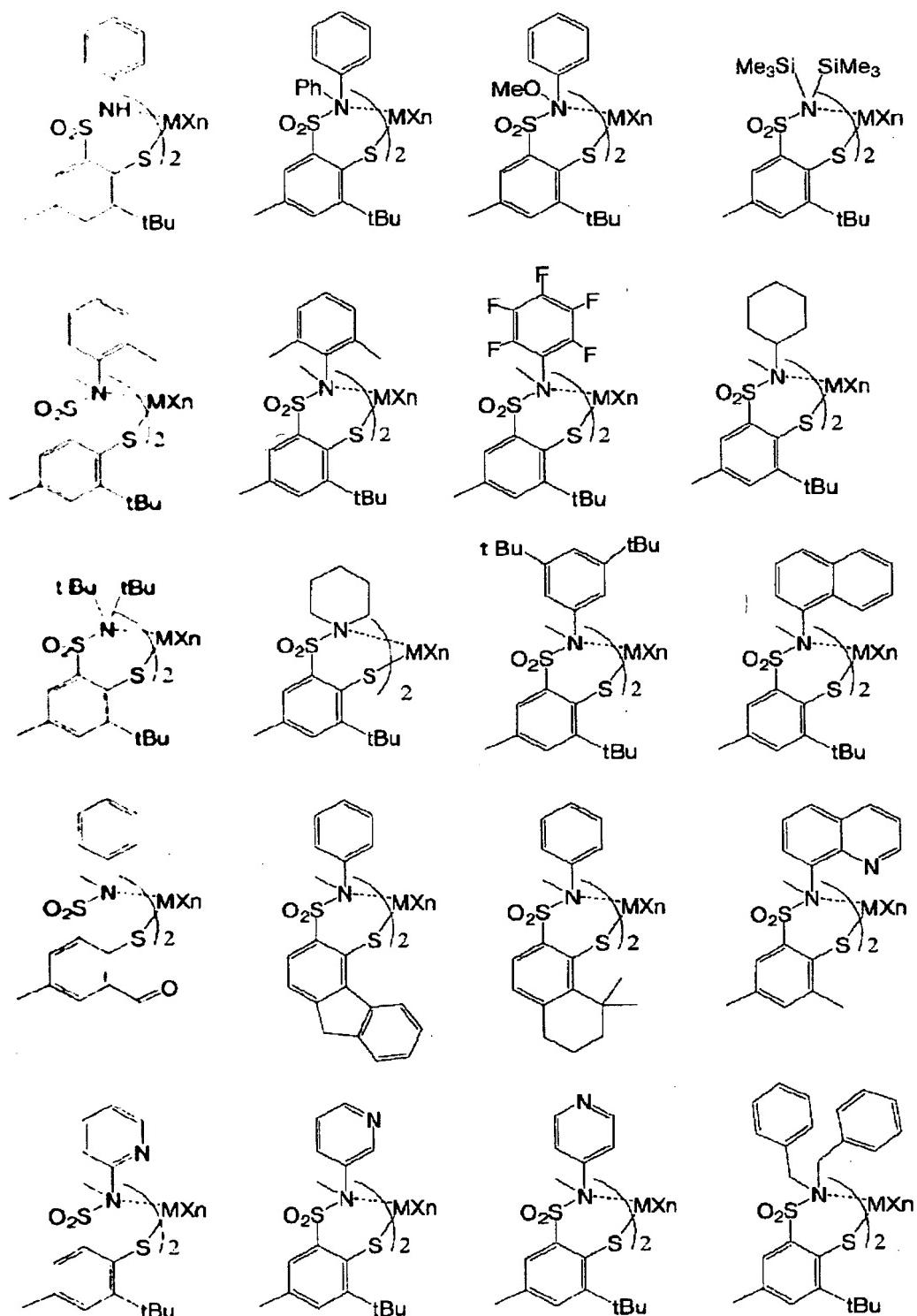
【0062】

【化15】



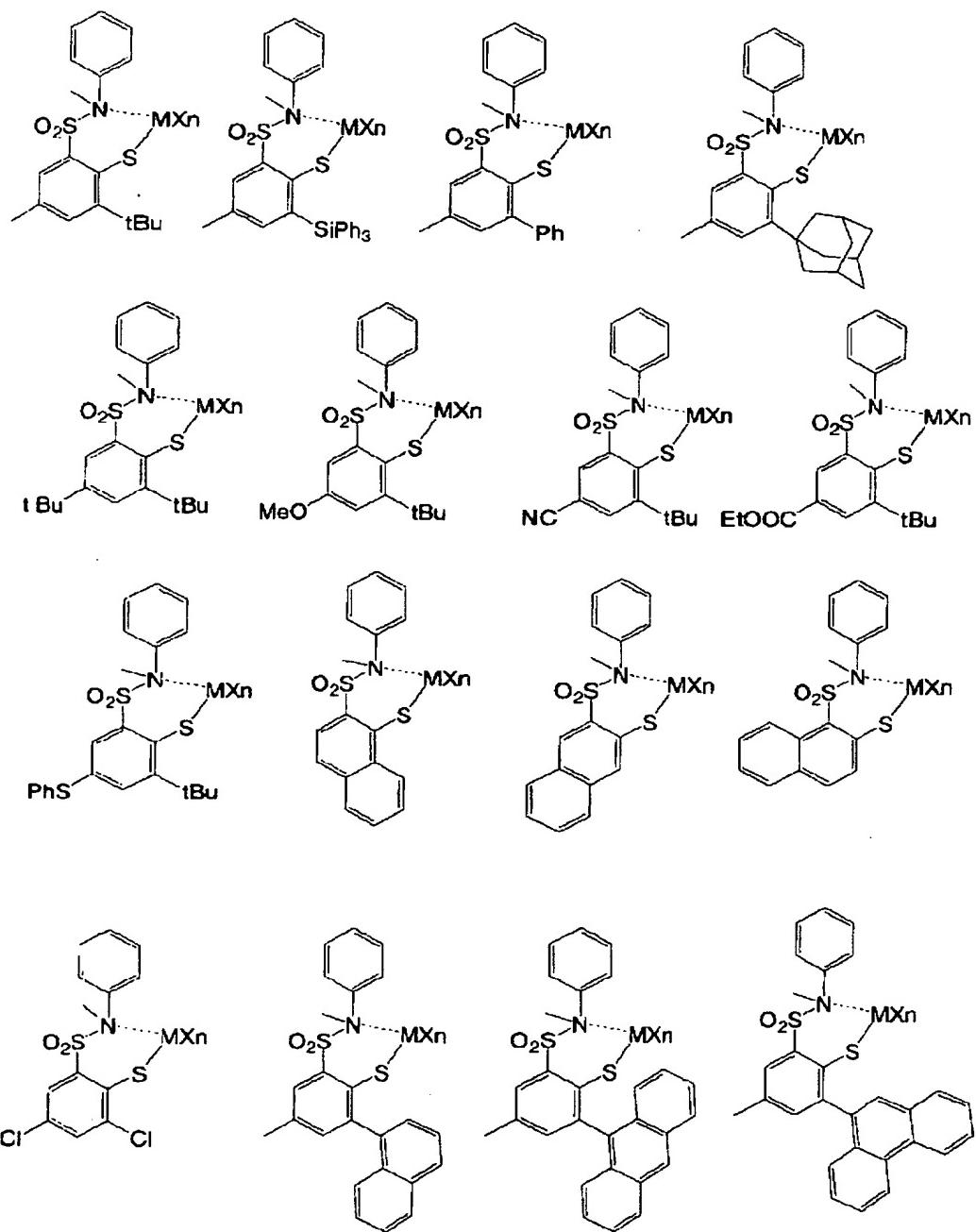
【0063】

【化16】



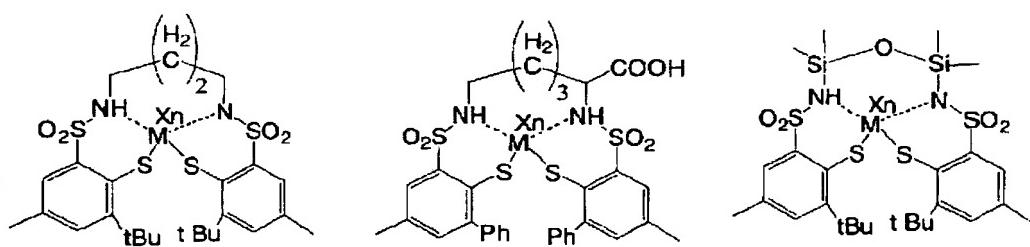
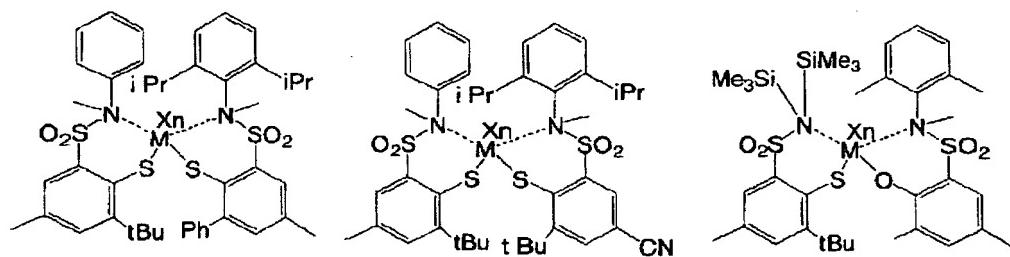
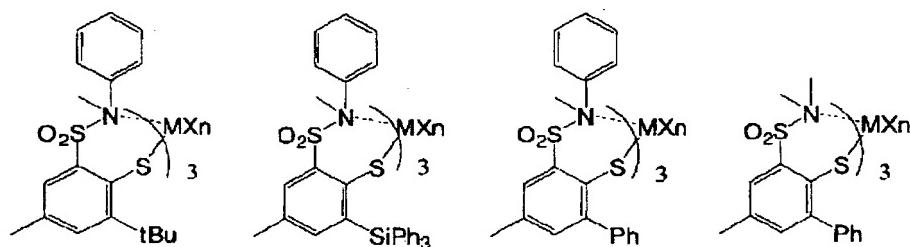
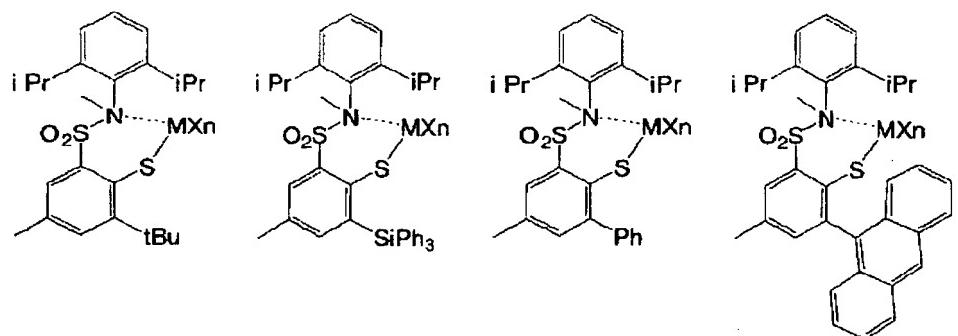
【0064】

【化17】



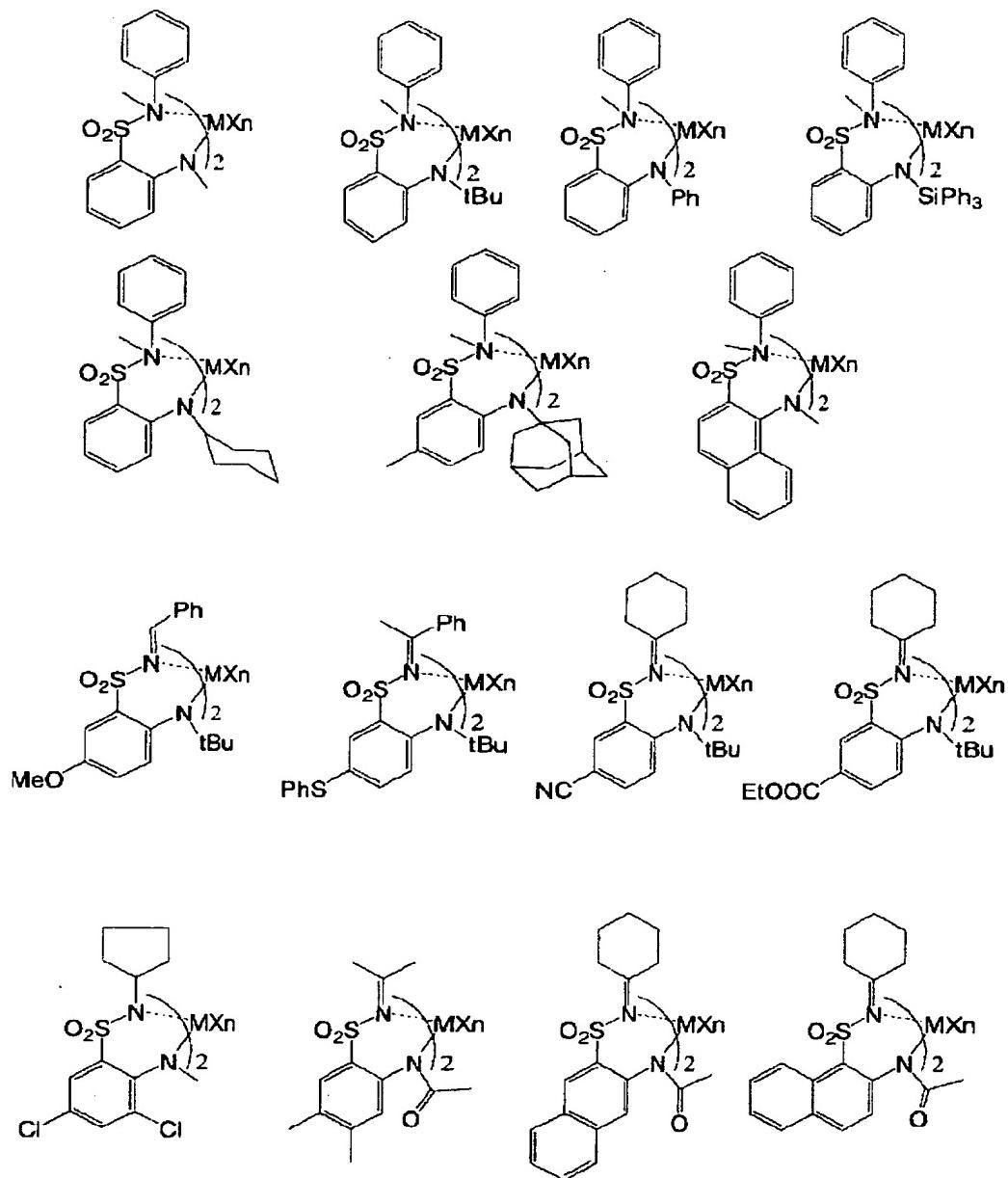
【0065】

【化18】



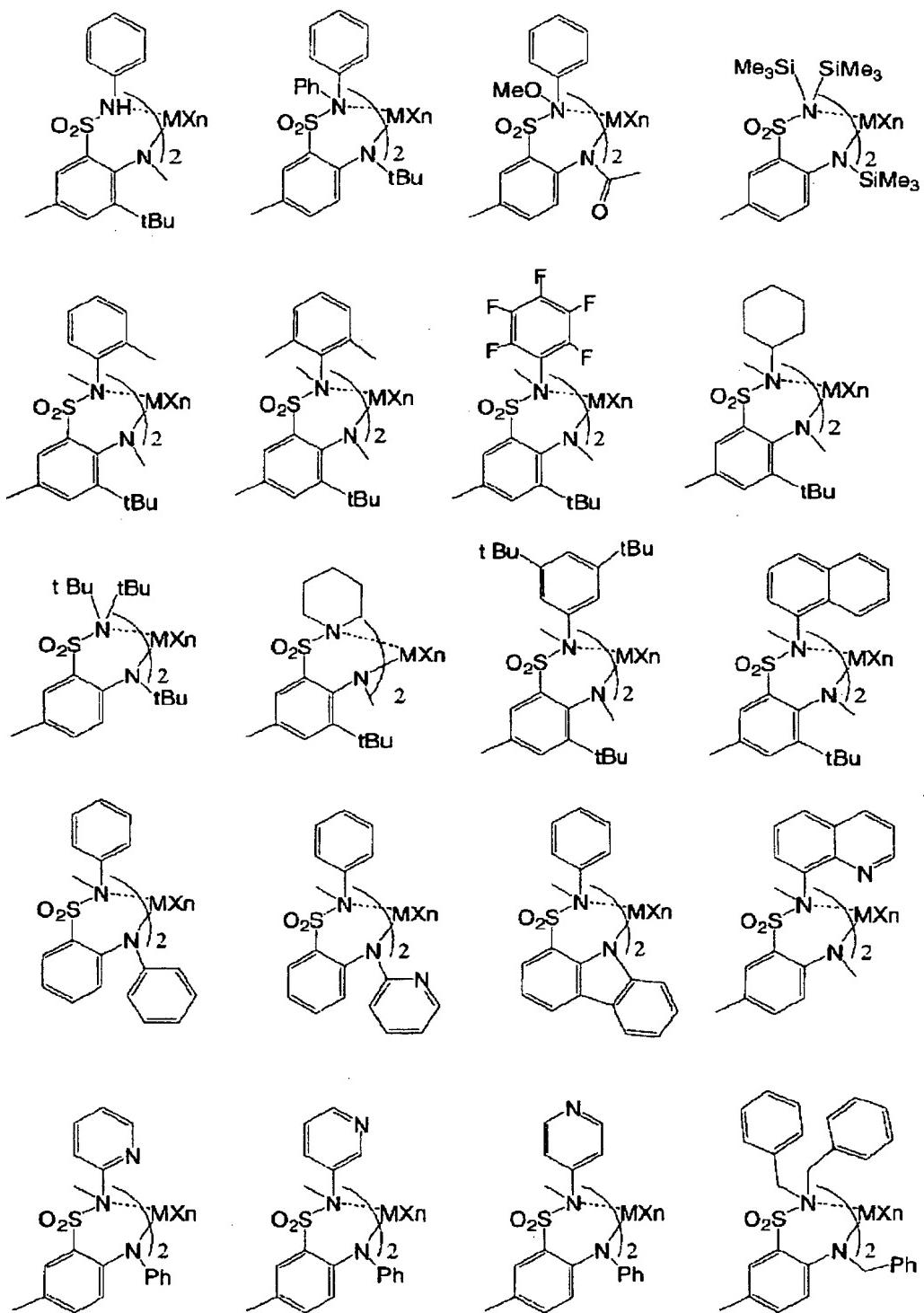
【0066】

【化19】



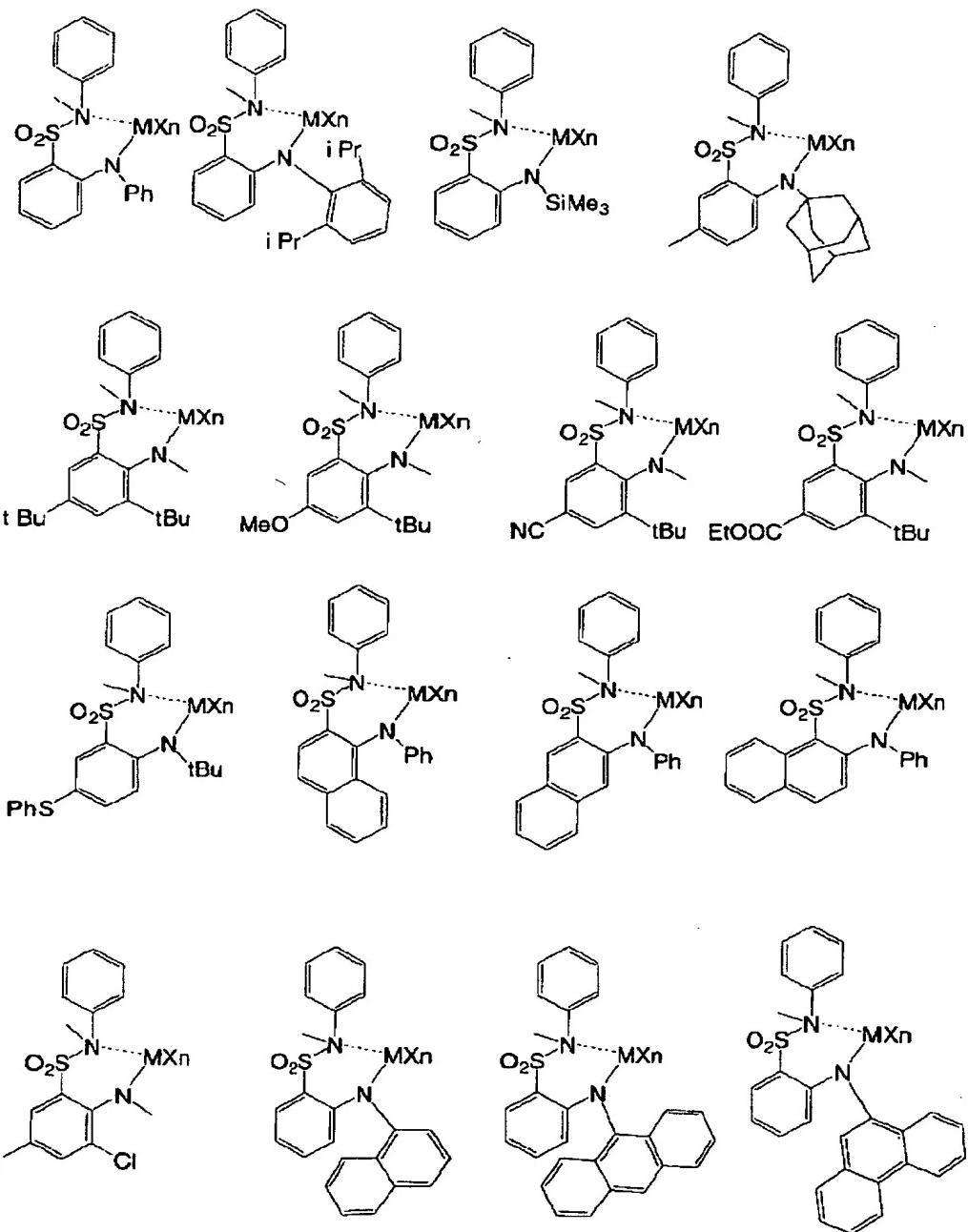
【0067】

【化20】



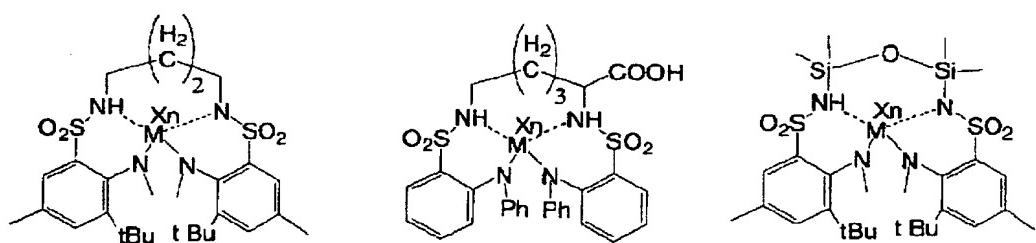
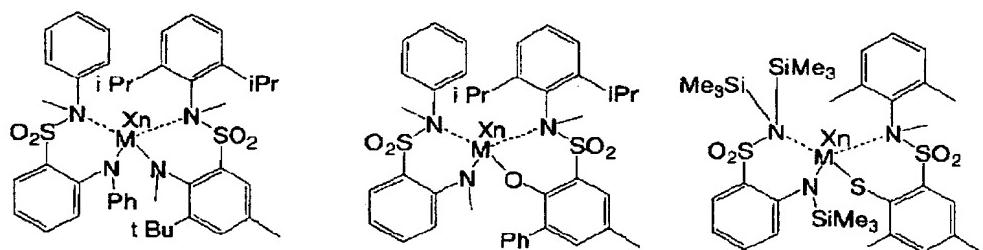
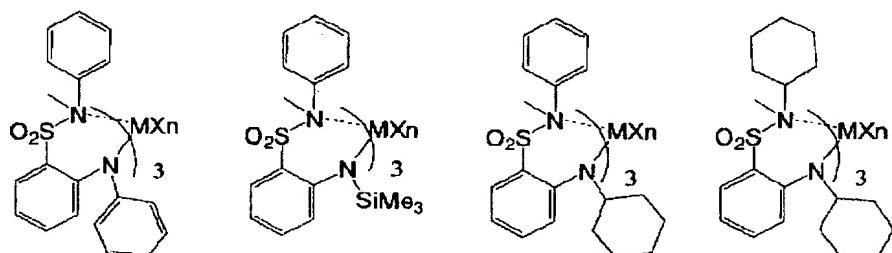
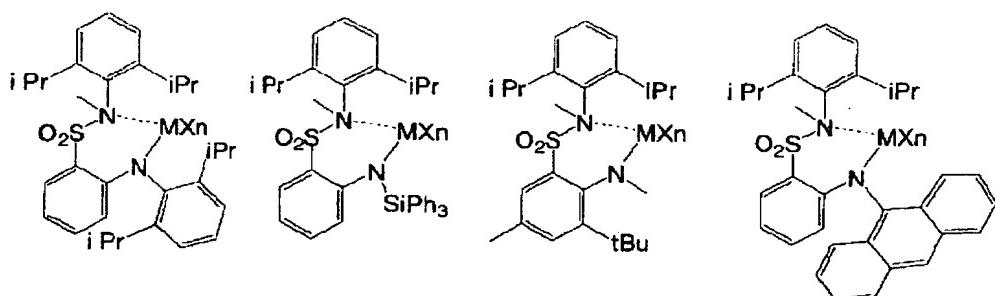
【0068】

【化21】



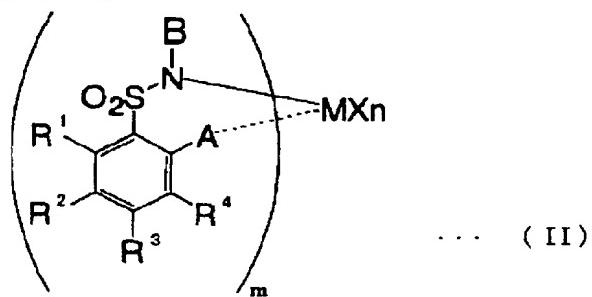
【0069】

【化22】



【0070】本発明で用いられる第2の遷移金属化合物は、下記一般式(II)で表される化合物である。

【化23】



(なお、ここでA……Mは配位していることを示すが、

この化合物においてはA……Mが配位していないものも含む。)

【0071】式(II)中、Mは周期律表第3～11族の遷移金属原子（3族にはランタノイドも含まれる）を示し、好ましくは3～10族（3族にはランタノイドも含まれる）の金属原子であり、より好ましくは3～5族および8～10族の金属原子であり、特に好ましくは4族または5族の金属原子である。具体的には、式(I)で示した金属が挙げられる。

【0072】mは、1～6、好ましくは1～4、さらに好ましくは1～2の整数を示す。Aは、結合基-R⁵を有する酸素原子、イオウ原子、セレン原子、または、結合基として、-R⁶および-R⁷、=C(R⁷)R⁸、または

$=NR^9$ を有する窒素原子を示し、Bは、Nの結合基として $-R^{10}$ を示す。

【0073】 $R^1 \sim R^{10}$ は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していくてもよい。具体的には、前述の式(I)の $R^1 \sim R^{14}$ と同様の基が挙げられる。Xは、前述の式(I)と同様のものを示す。なお、nが2以上の場合は、複数のXは互いに同一であっても異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。

【0074】前記一般式(II)で表される遷移金属化合物において、mが2であり、一つの配位子に含まれる $R^1 \sim R^{10}$ のうちの1個の基と、他の配位子に含まれる $R^1 \sim R^{10}$ のうちの1個の基とが連結されている化合物は、前述の式(I-a)の場合と同様な構造のものを例示することができる。

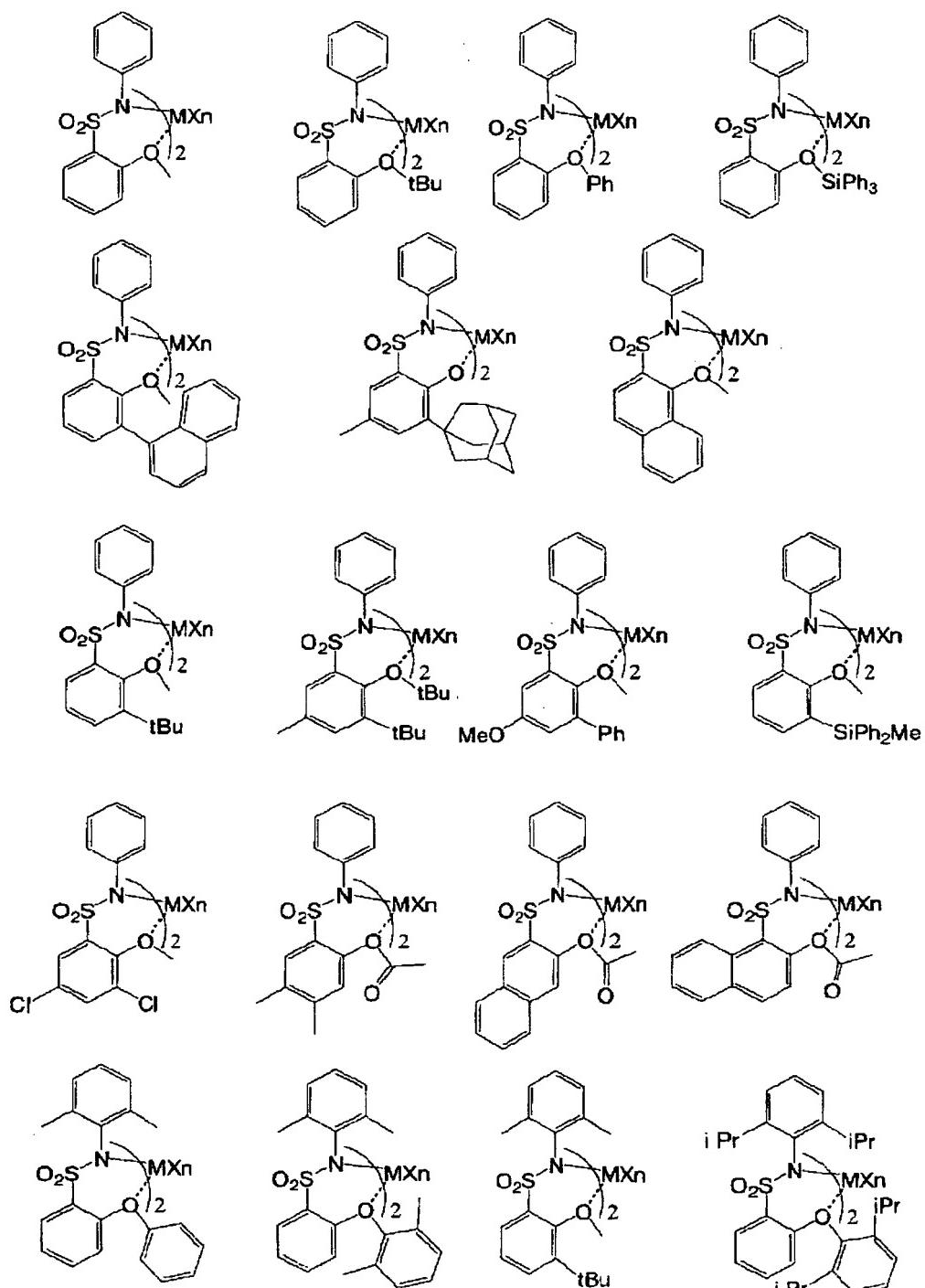
【0075】以下に、上記一般式(II)で表される遷移金属化合物の具体的な例を示すが、これらに限定される

ものではない。なお、下記具体例において、Mは周期律表第3～11族の遷移金属原子であり、具体例としてはスカンジウム、イットリウム、ランタノイド、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデン、タングステン、マンガン、レニウム、鉄、ルテニウム、コバルト、ロジウム、ニッケル、パラジウムなどであり、好ましくはスカンジウム、ランタノイド、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、鉄、コバルト、ロジウム、ニッケル、パラジウムなどであり、より好ましくは、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、鉄、コバルト、ロジウムなどであり、特に好ましくはチタン、ジルコニウム、ハフニウムである。

【0076】Xは、Cl、Br等のハロゲン、もしくはメチル等のアルキル基を示すが、これらに限定されるものではない。また、Xが複数ある場合は、これらは同じであっても、異なっていてもよい。nは第1の遷移金属化合物と同様に、金属Mの価数により決定される。

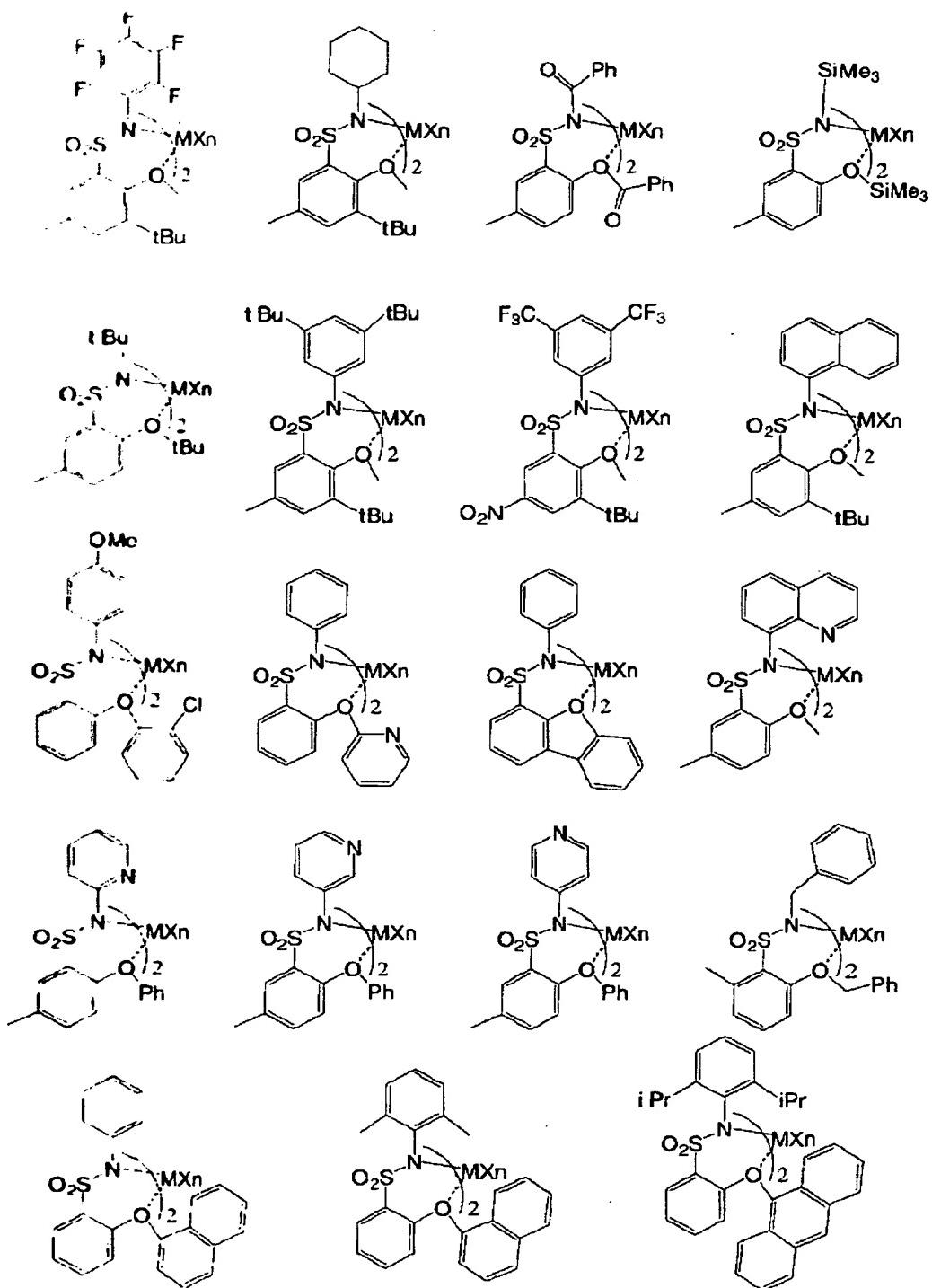
【0077】

【化24】



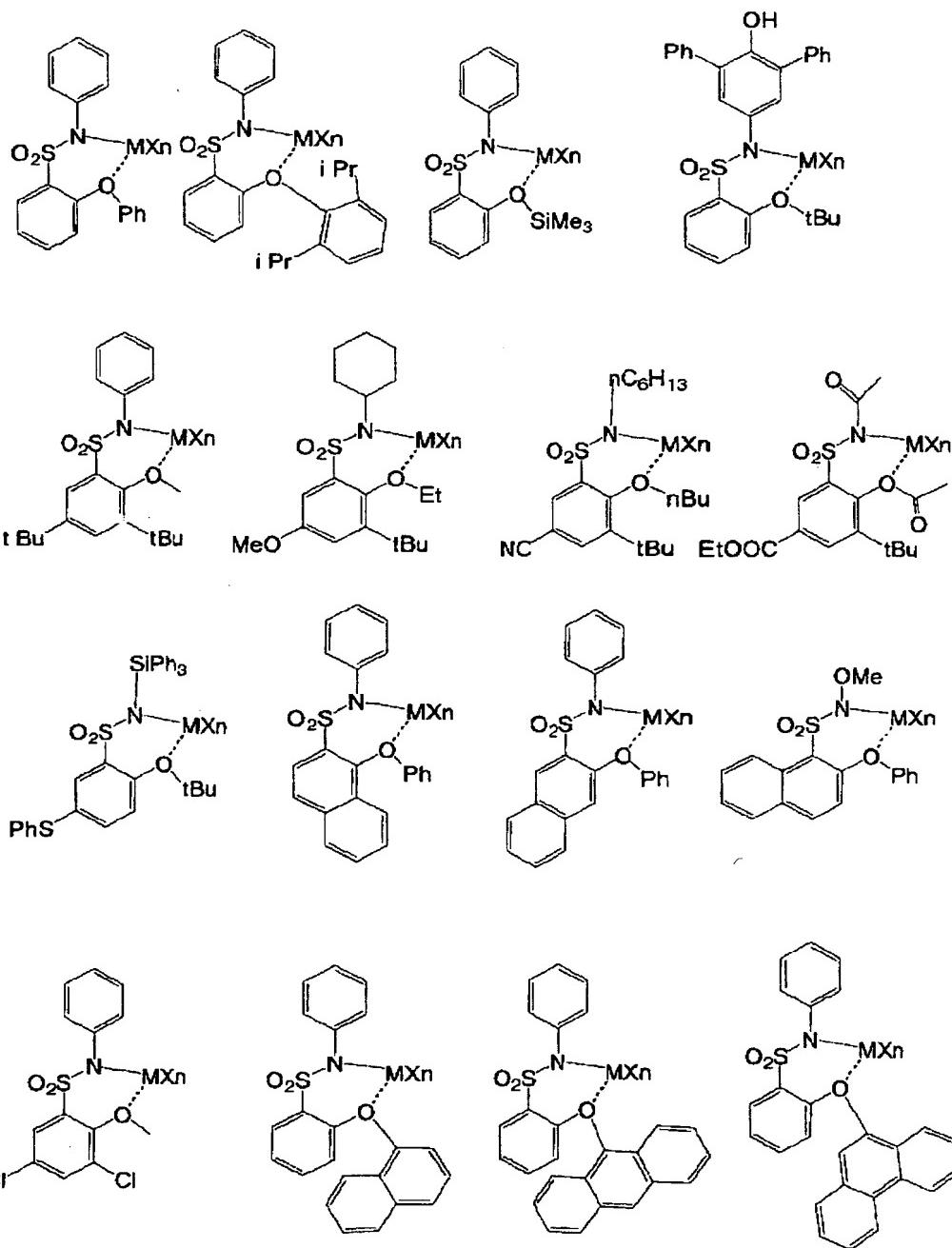
【0078】

【化25】



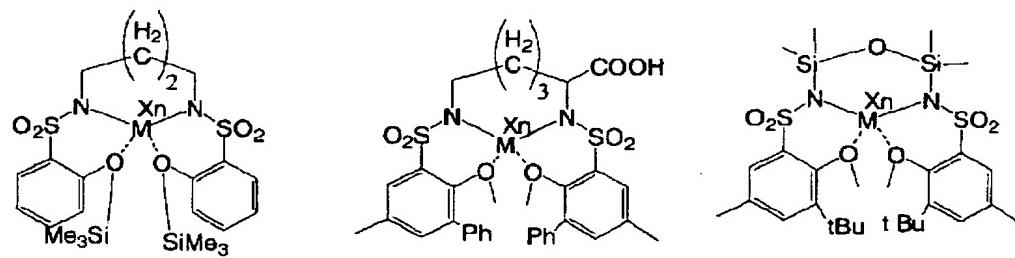
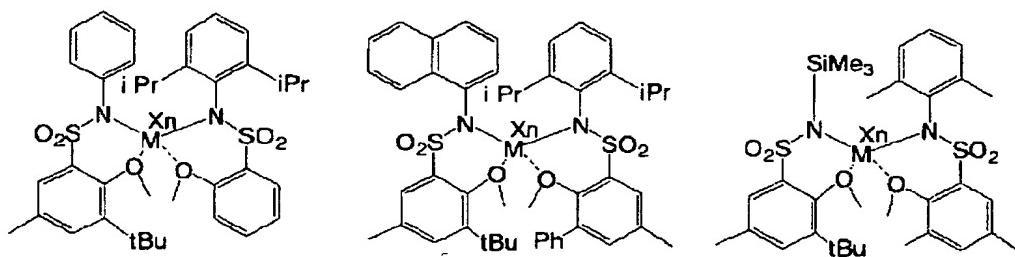
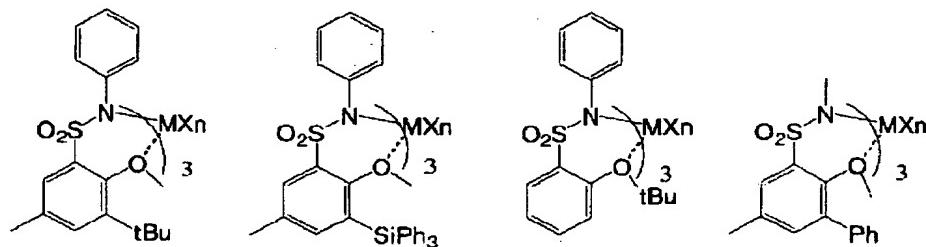
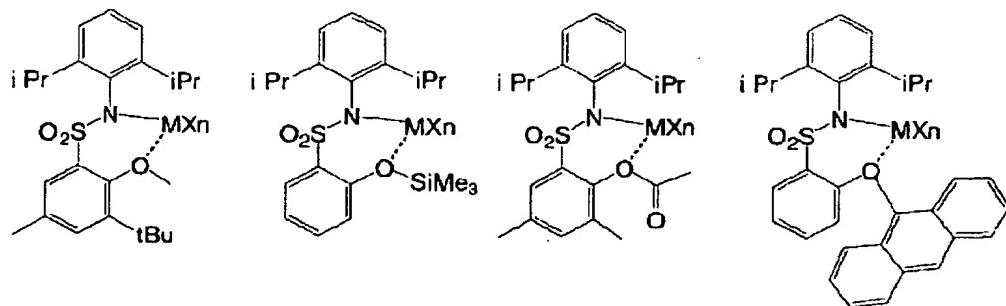
【0079】

【化26】



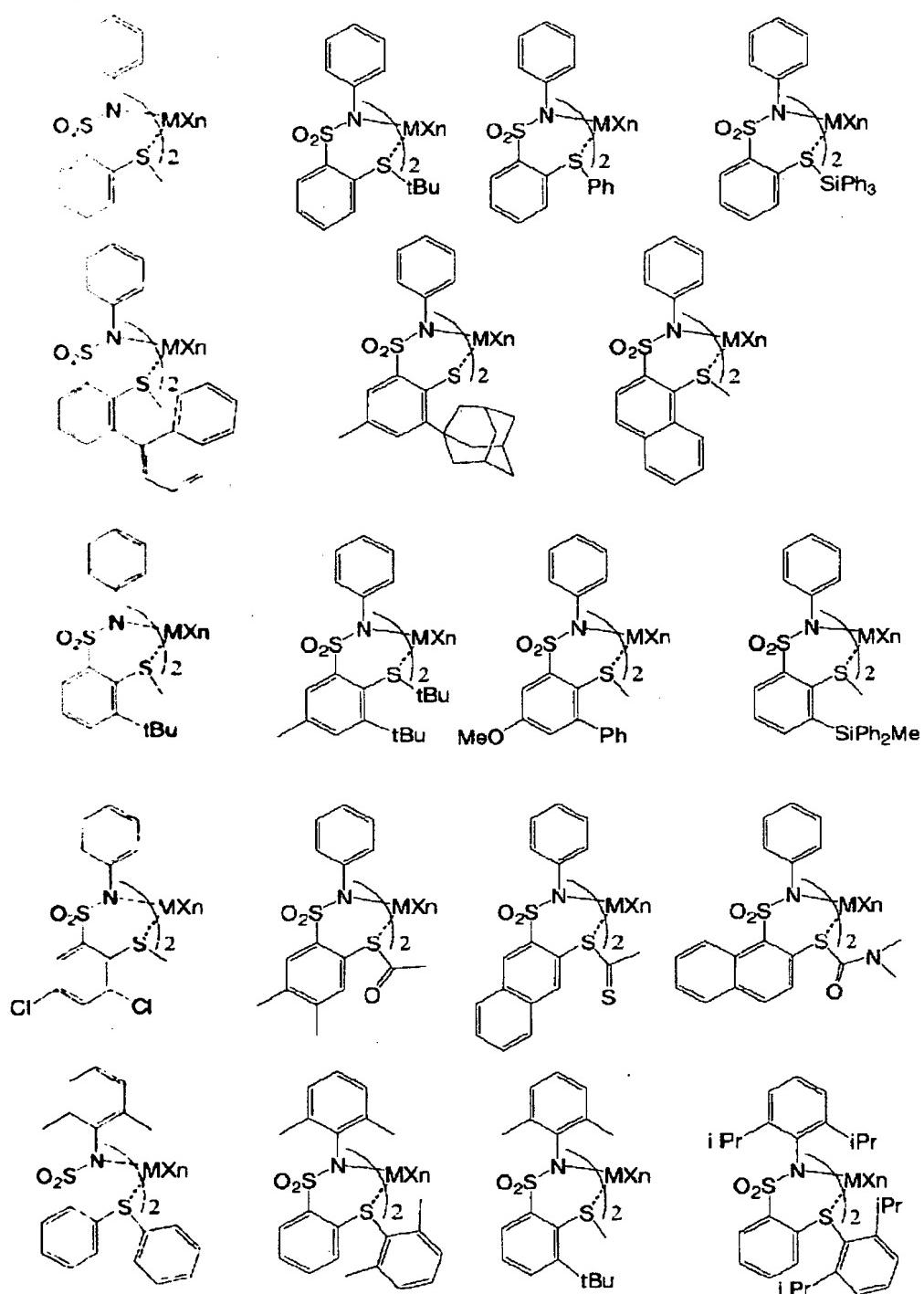
【0080】

【化27】



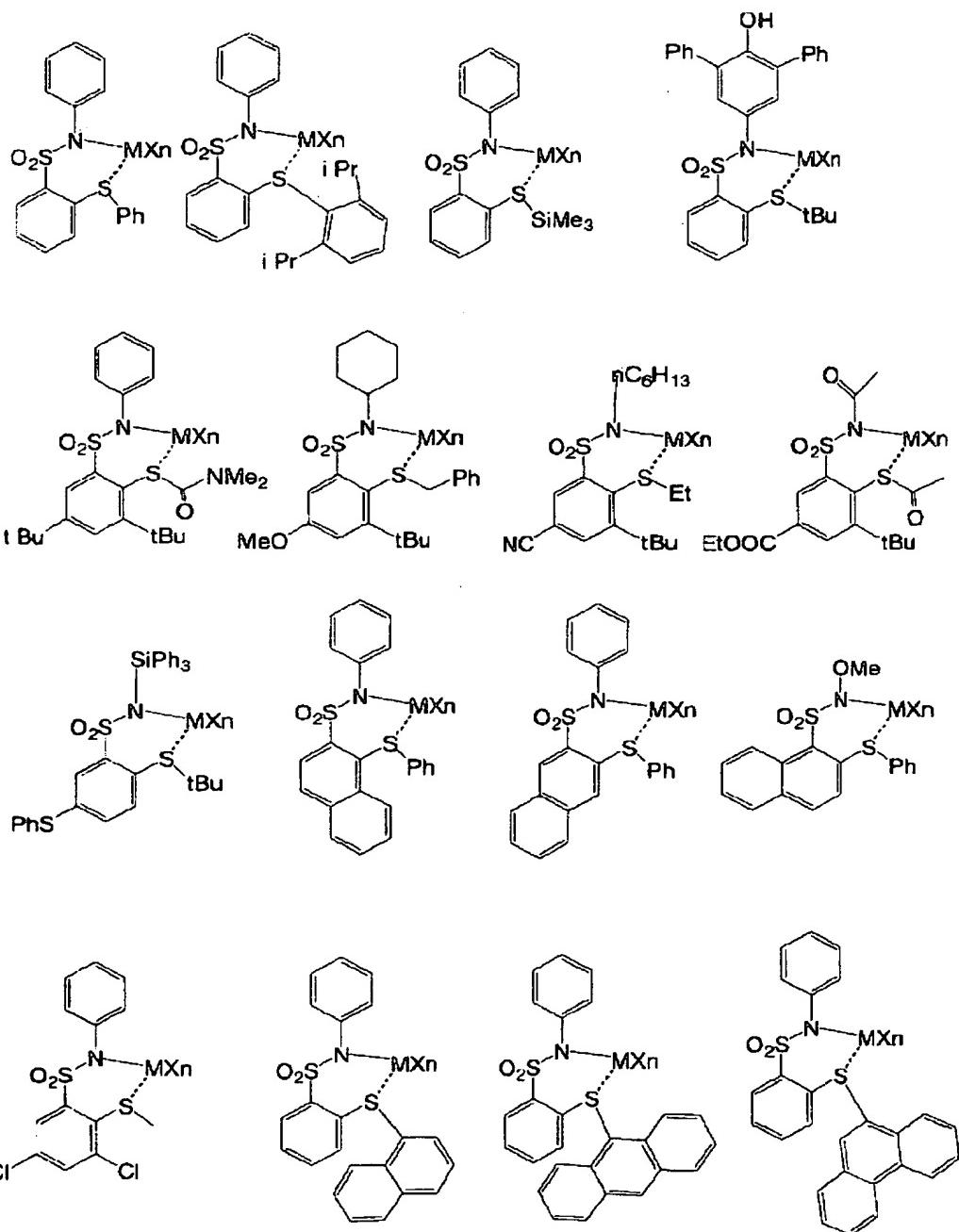
【0081】

【化28】



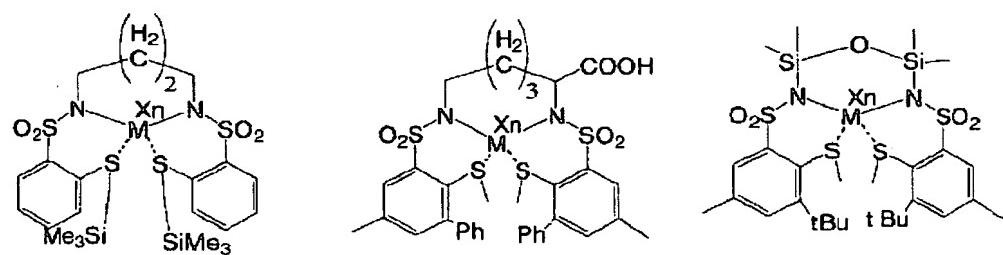
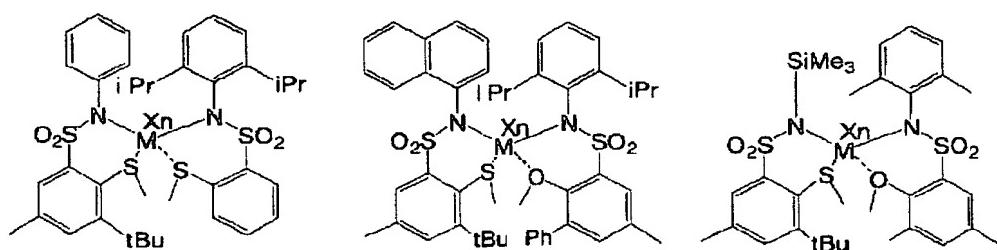
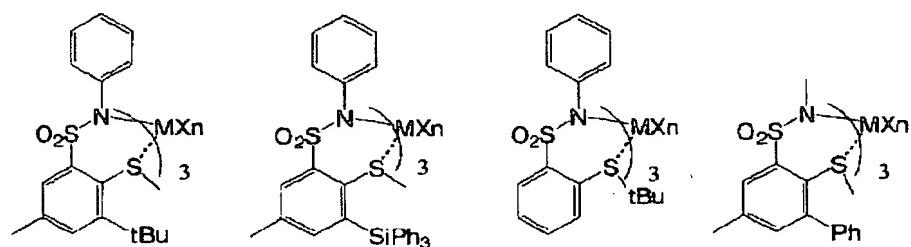
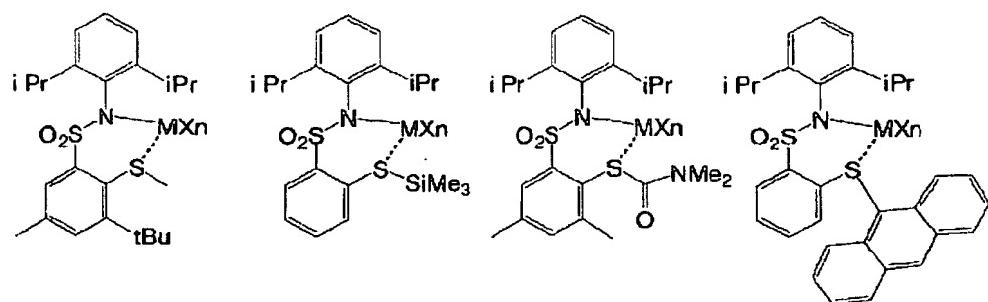
【0082】

【化29】



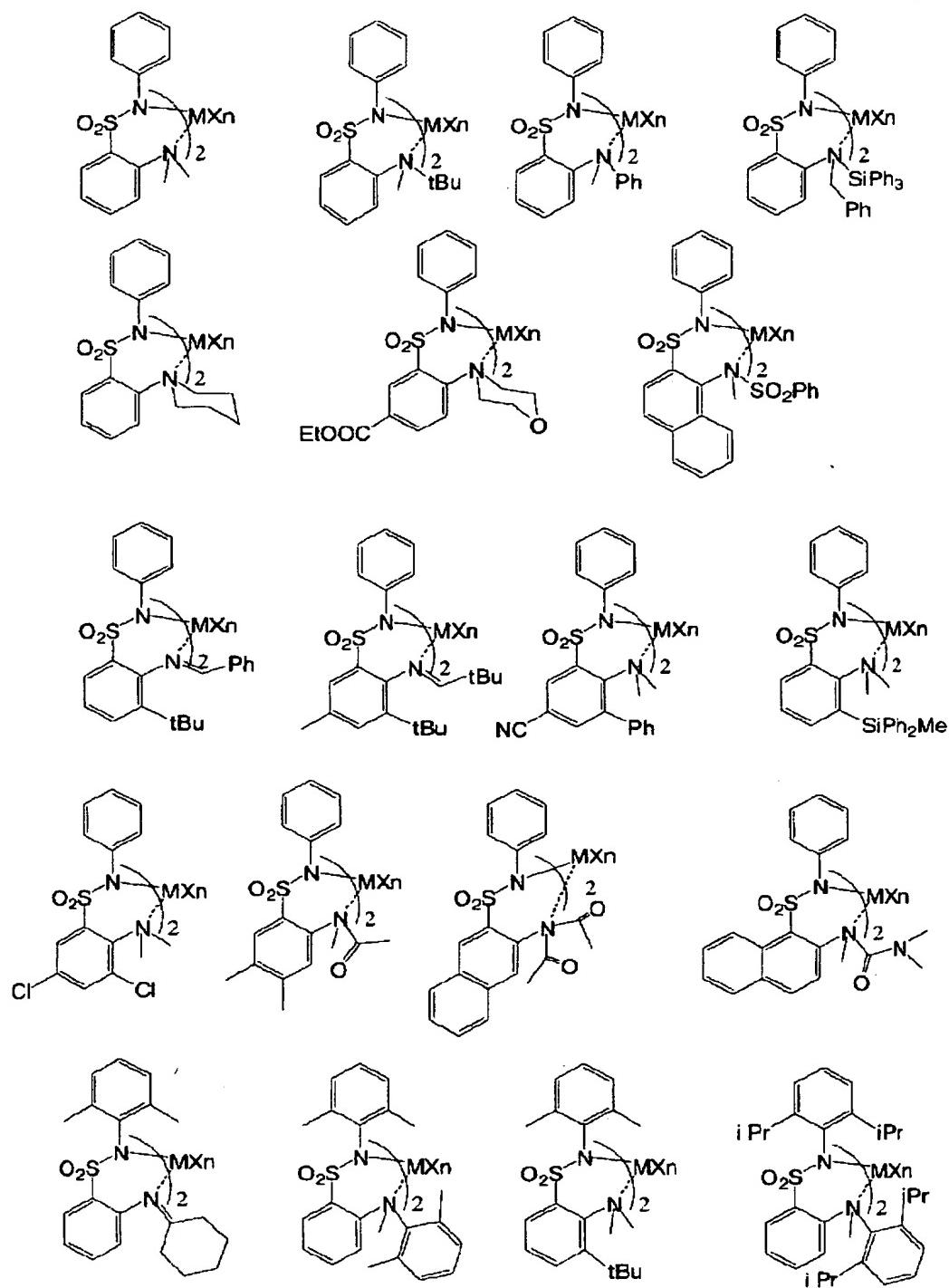
【0083】

【化30】



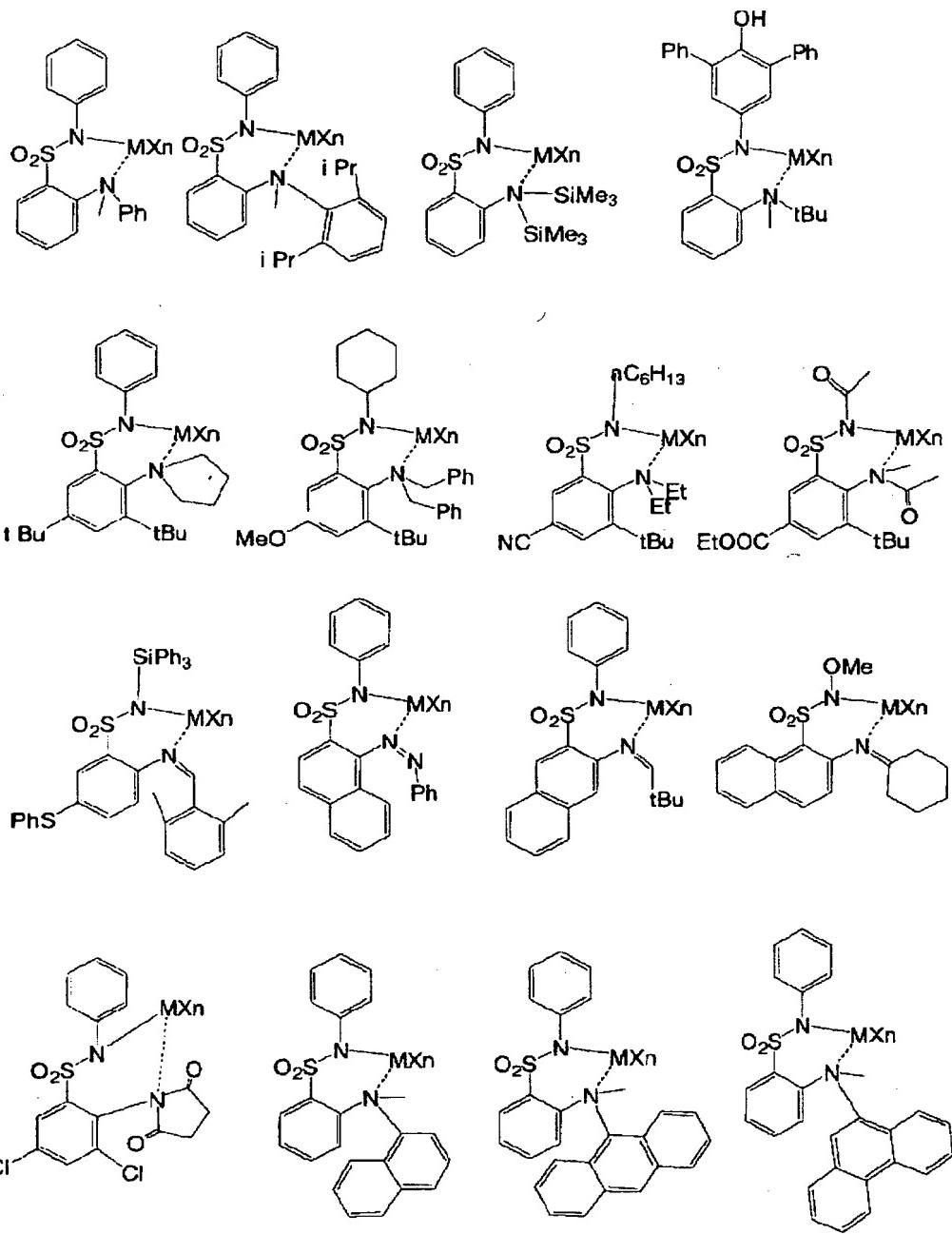
【0084】

【化31】



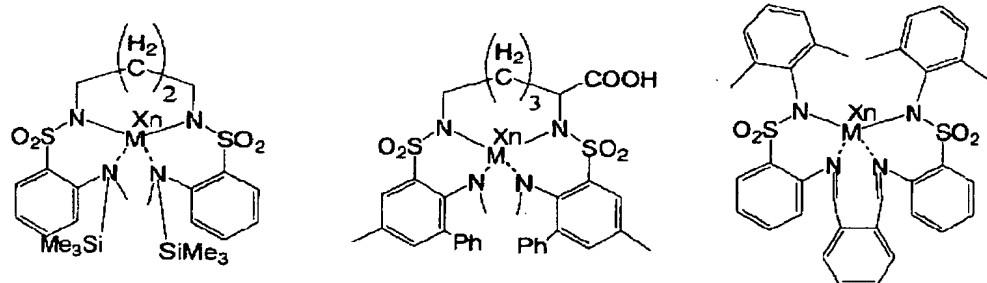
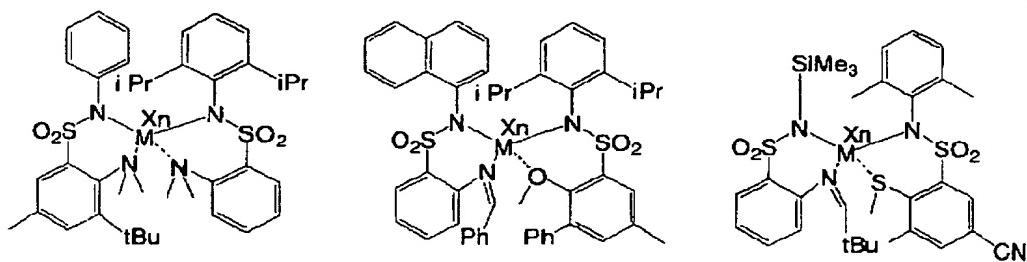
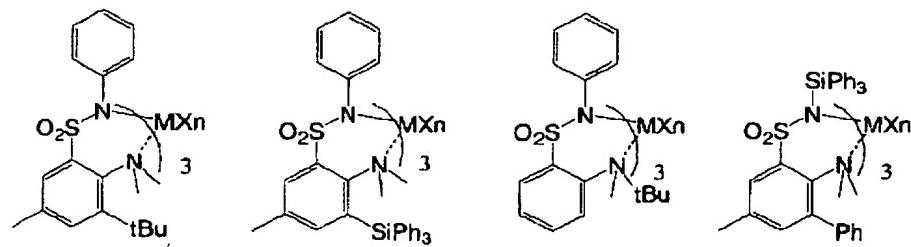
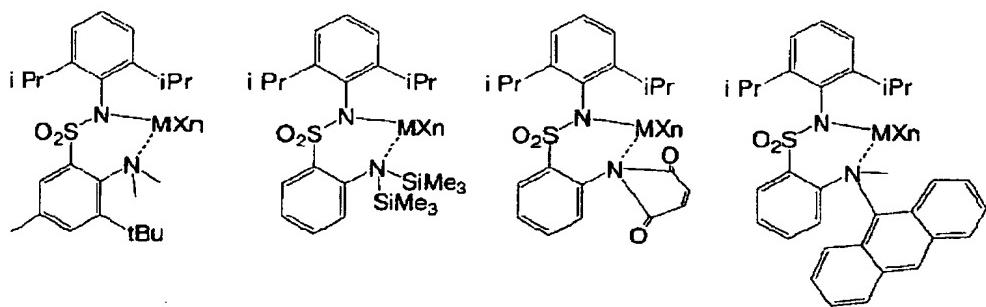
【0085】

【化32】



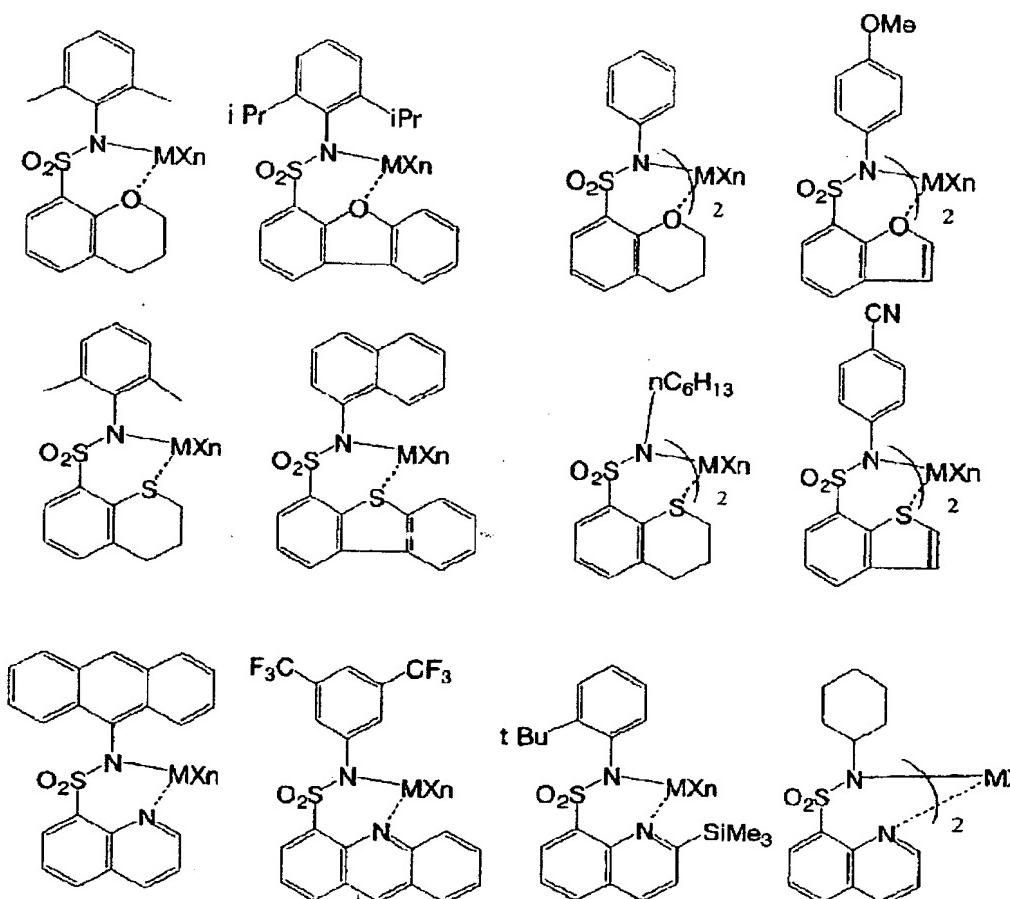
【0086】

【化33】



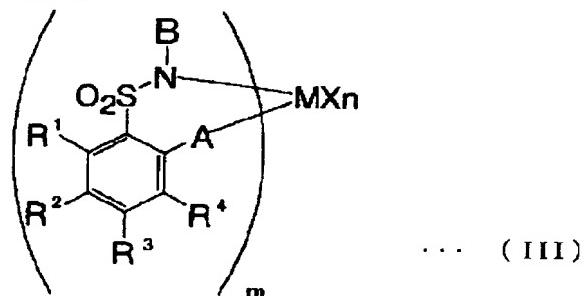
【0087】

【化34】



【0088】本発明で用いられる第3の遷移金属化合物は、下記一般式(III)で表される化合物である。

【化35】



【0089】式(III)中、Mは周期律表第3～11族の遷移金属原子（3族にはランタノイドも含まれる）を示し、好ましくは3～10族（3族にはランタノイドも含まれる）の金属原子であり、より好ましくは3～5族および8～10族の金属原子であり、特に好ましくは4族または5族の金属原子である。具体的には、式(I)で示した金属が挙げられる。

【0090】mは、1～3、好ましくは1～2の整数を示す。Aは酸素原子、イオウ原子、セレン原子、または、結合基として-R⁵を有する窒素原子を示し、Bは、Nの結合基として-R¹⁰を示す。

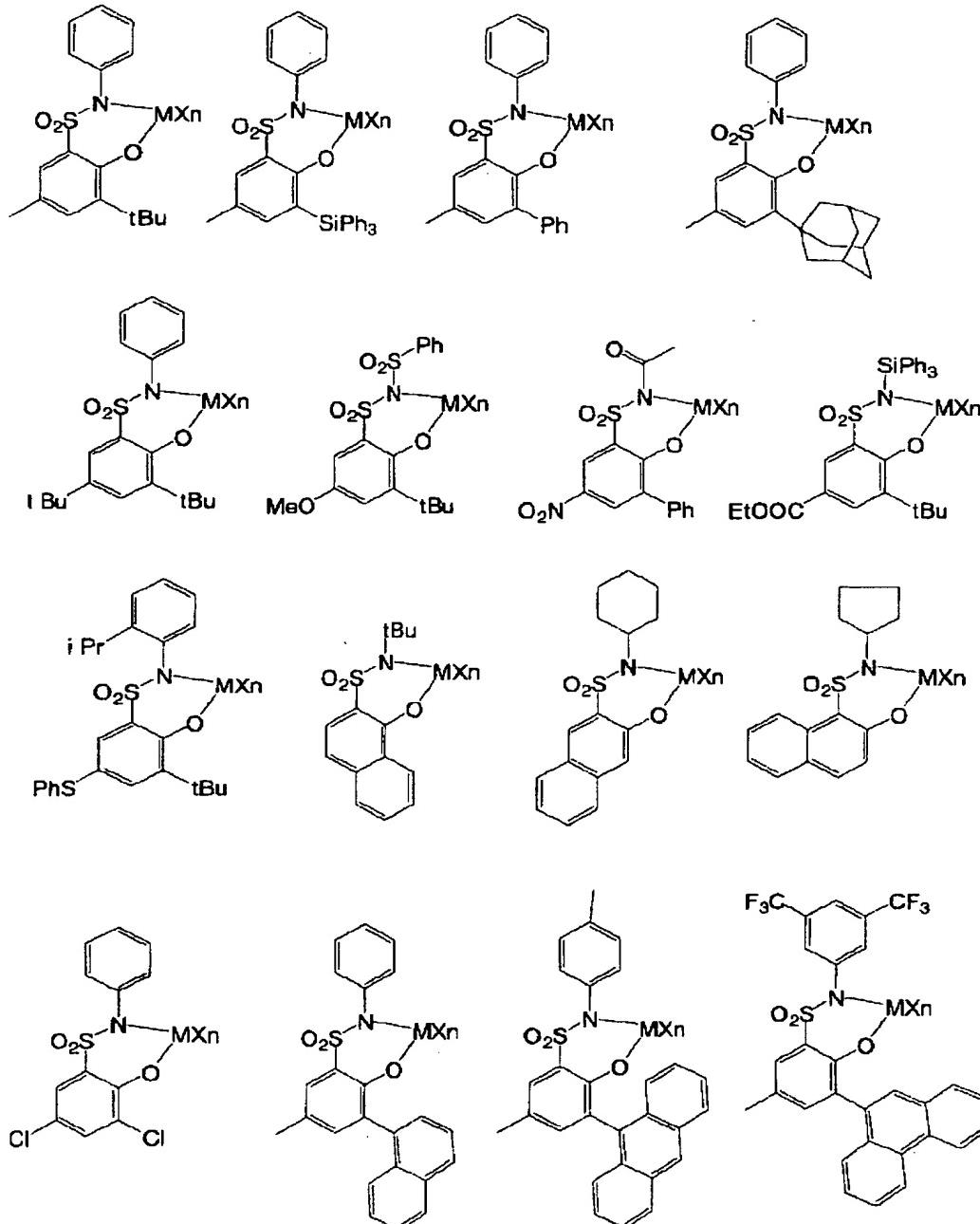
【0091】R¹～R¹⁰は、互いに同一でも異なってい

てもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてよい。具体的には、前述の式(I)のR¹～R¹⁴と同様の基が挙げられる。Xは、前述の式(I)と同様のものを示す。なお、nが2以上の場合は、複数のXは互いに同一であっても異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。

【0092】前記一般式(III)で表される遷移金属化合物において、mが2であり、一つの配位子に含まれるR¹～R¹⁰のうちの1個の基と、他の配位子に含まれるR¹～R¹⁰のうちの1個の基とが連結されている化合物は、前述の式(I-a)の場合と同様などの構造のものを例示することができる。

【0093】以下に、上記一般式(III)で表される遷移金属化合物の具体的な例を示すが、これらに限定されるものではない。なお、下記具体例において、Mは周期律表第3～11族の遷移金属原子であり、具体例としてはスカンジウム、イットリウム、ランタノイド、チタン、ジルコニウム、ハafニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデン、タンクス滕、マンガン、レニウム、鉄、ルテニウム、コバルト、ロジウム、

ニッケル、パラジウムなどであり、好ましくはスカンジウム、ランタノイド、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、鉄、コバルト、ロジウム、ニッケル、パラジウムなどであり、より好ましくは、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、鉄、コバルト、ロジウムなどであり、特に好ましくはチタン、ジルコニウム、ハフニウムである。



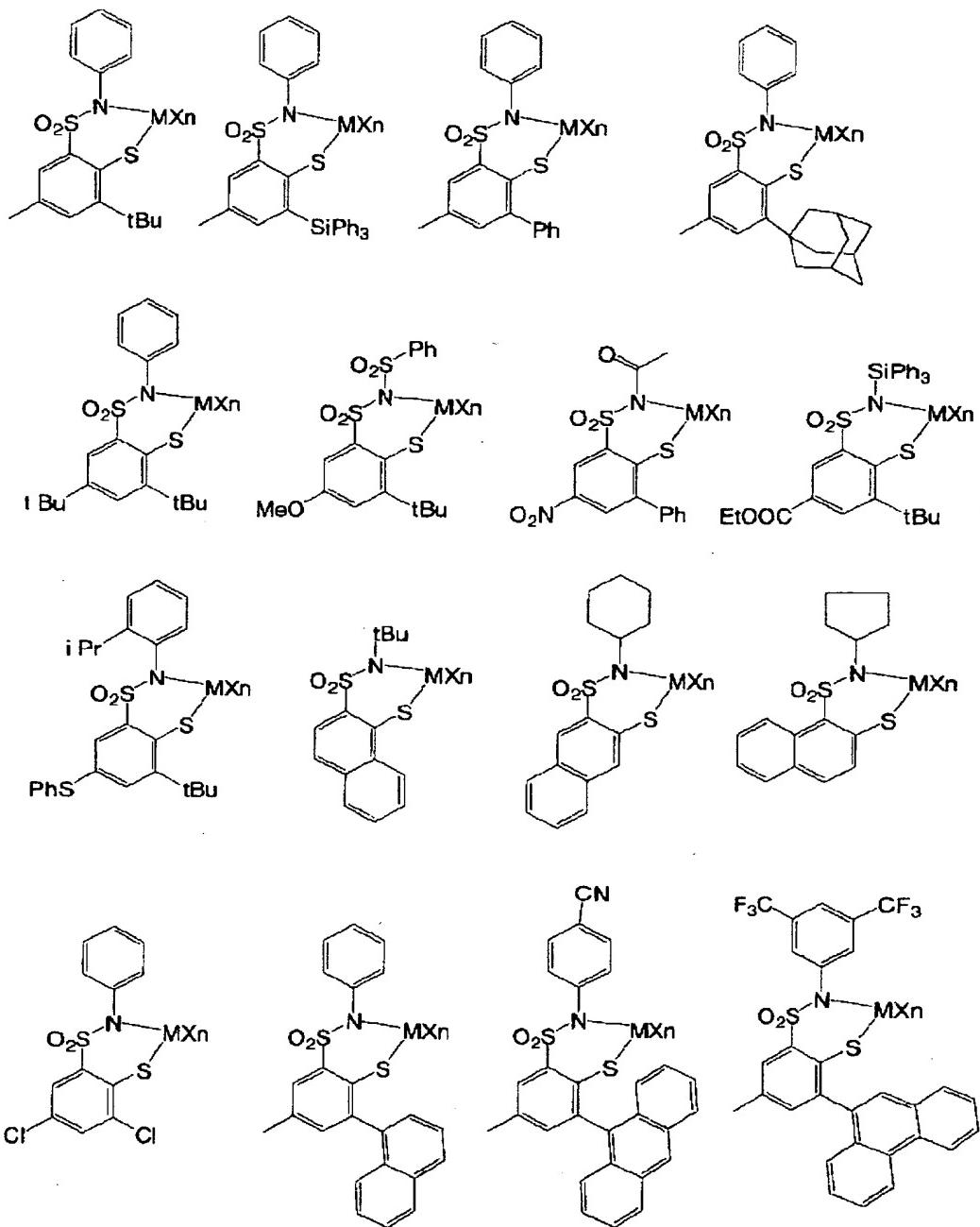
【0096】

【0094】Xは、C1、Br等のハロゲン、もしくはメチル等のアルキル基を示すが、これらに限定されるものではない。また、Xが複数ある場合は、これらは同じであっても、異なっていても良い。nは第1の遷移金属化合物と同様に、金属Mの価数により決定される。

【0095】

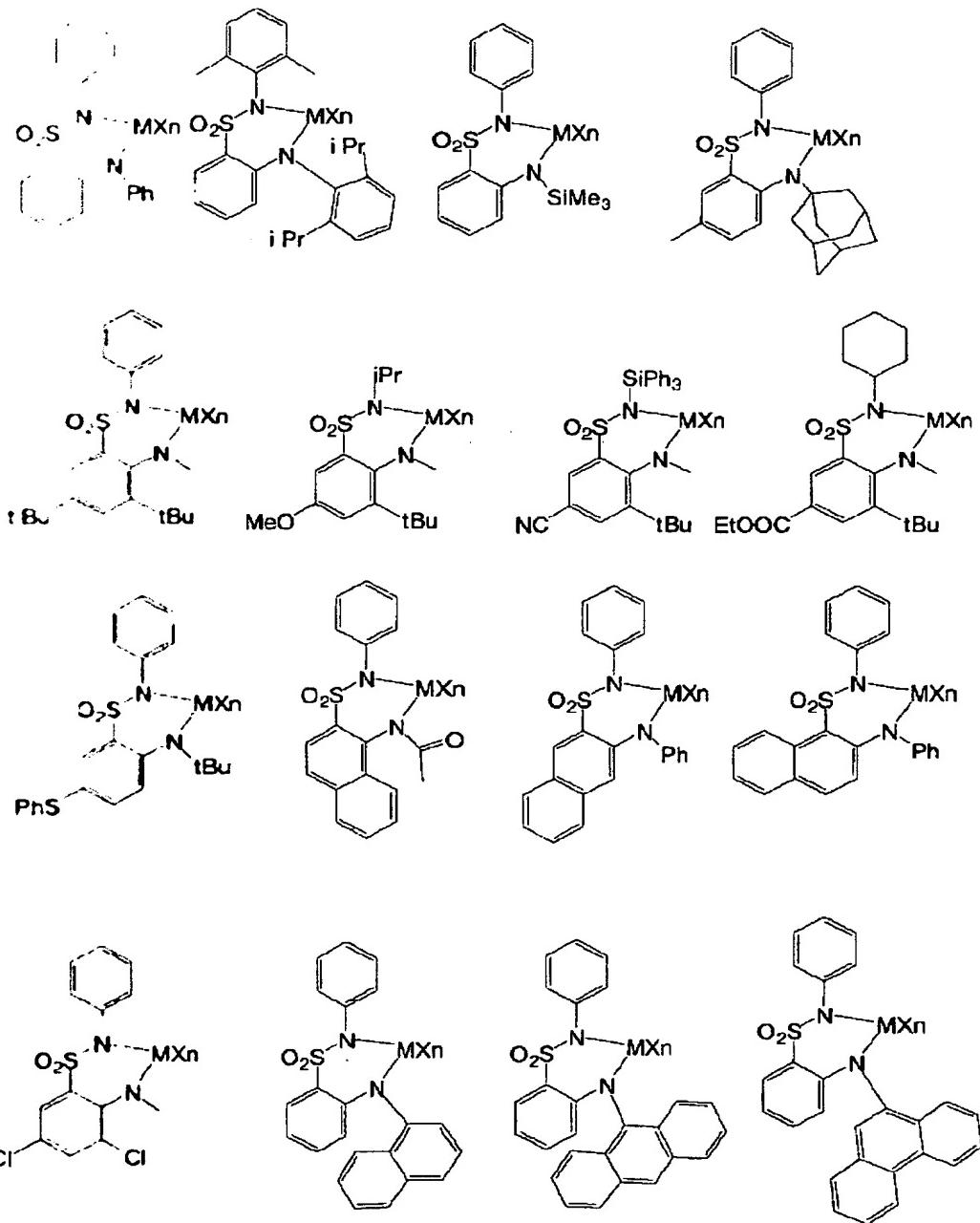
【化36】

【化37】



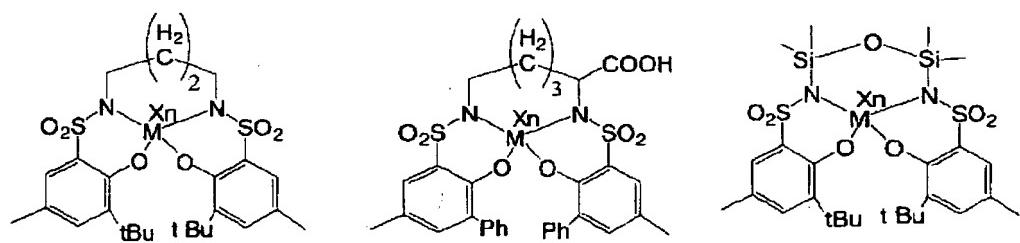
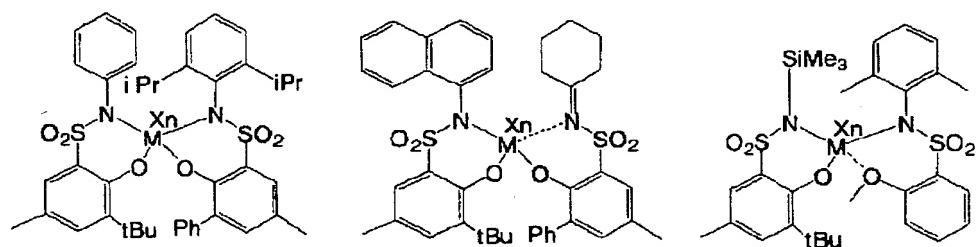
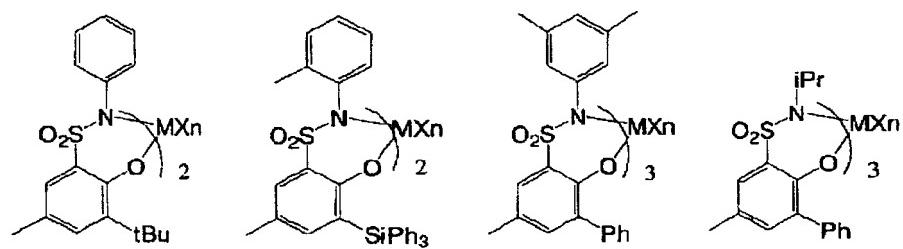
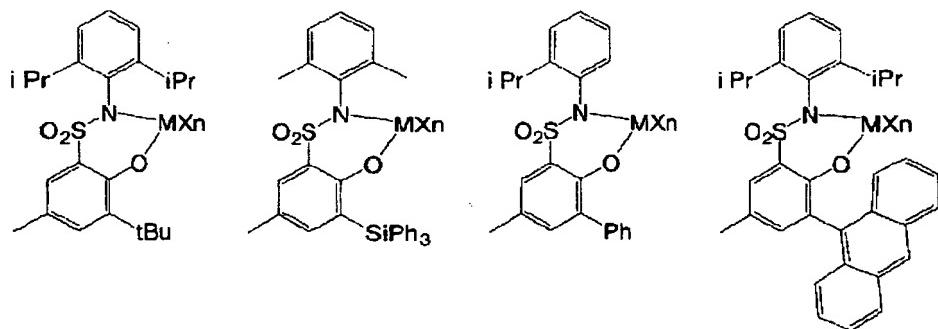
【0097】

【化38】



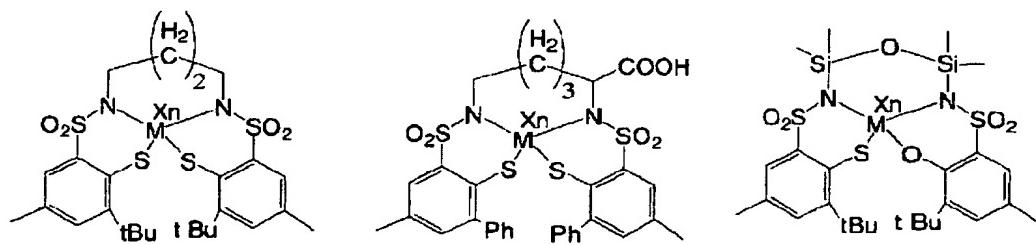
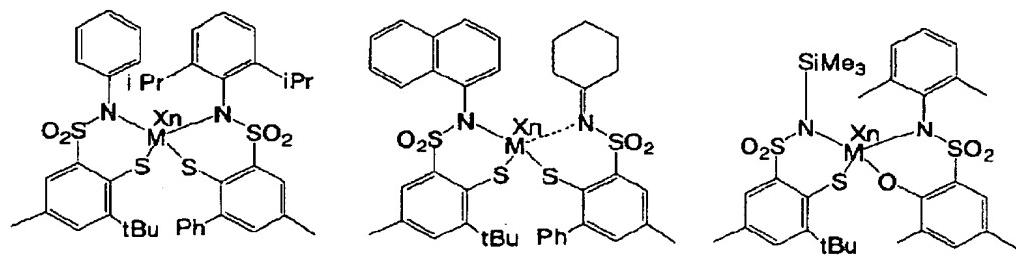
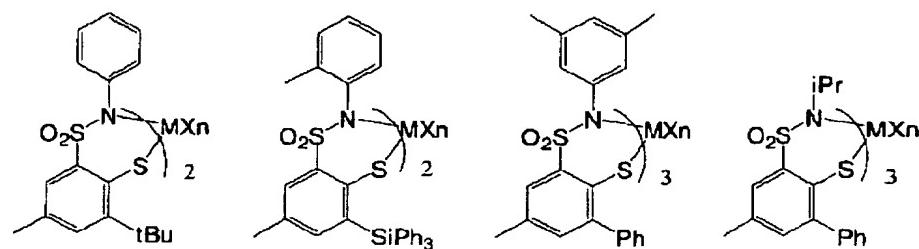
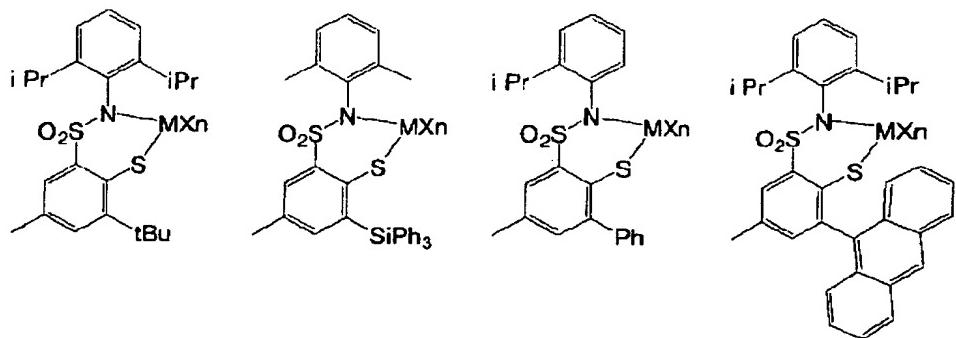
【0098】

【化39】



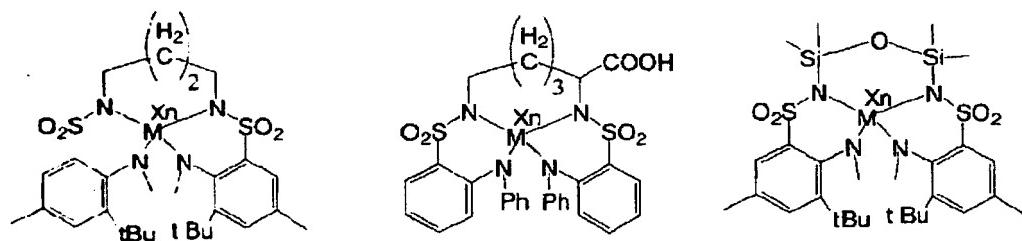
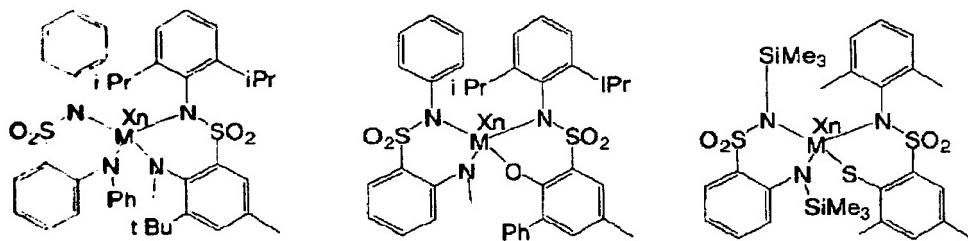
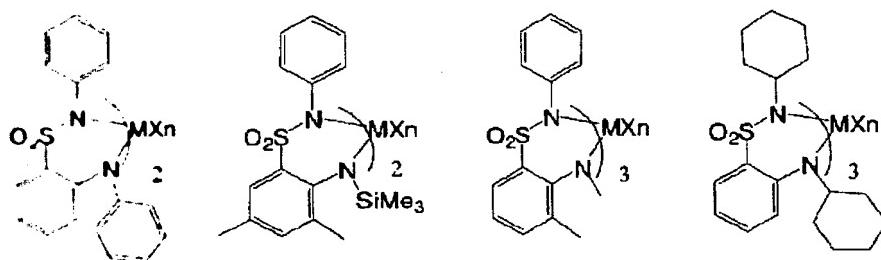
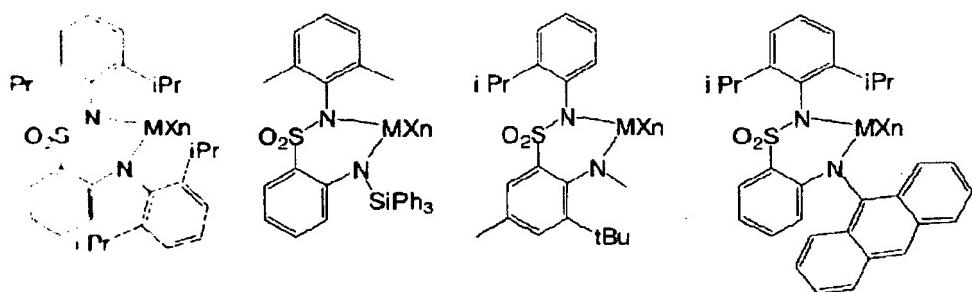
【0099】

【化40】



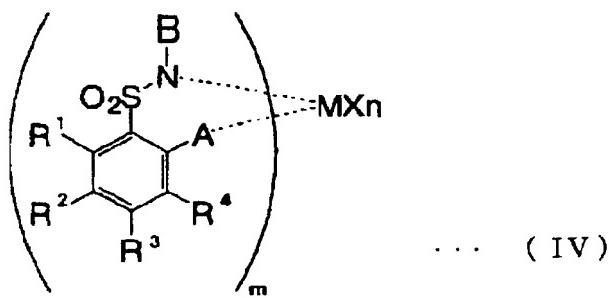
【0100】

【化41】



【0101】本発明で用いられる第4の遷移金属化合物は、下記一般式(IV)で表される化合物である。

【化42】



(ここでN.....M、A.....Mはともに配位していること

を示す。)

【0102】式(IV)中、Mは周期律表第3～11族の遷移金属原子（3族にはランタノイドも含まれる）を示し、好ましくは3～10族（3族にはランタノイドも含まれる）の金属原子であり、より好ましくは3～5族および8～10族の金属原子であり、特に好ましくは8～10族の金属原子である。具体的には、式(I)で示した金属が挙げられる。

【0103】mは、1～3、好ましくは1～2の整数を示す。Aは、結合基ーR⁵を有する酸素原子、イオウ原子、セレン原子、または、結合基として、ーR⁶およびーR⁶、=C(R⁷)R⁸、または=N R⁹を有する窒素原子を示し、Bは、Nの結合基として、ーR¹⁰およびー

R^{11} 、 $=C(R^{12})R^{13}$ 、または $=NR^{14}$ を示す。

【0104】 $R^1 \sim R^{14}$ は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ヘテロ環式化合物残基、酸素含有基、窒素含有基、ホウ素含有基、イオウ含有基、リン含有基、ケイ素含有基、ゲルマニウム含有基、またはスズ含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてもよい。具体的には、前述の式(I)の $R^1 \sim R^{14}$ と同様の基が挙げられる。Xは、上述の式(I)と同様のものを示す。なお、nが2以上の場合は、複数のXは互いに同であっても異なっていてもよく、またXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。

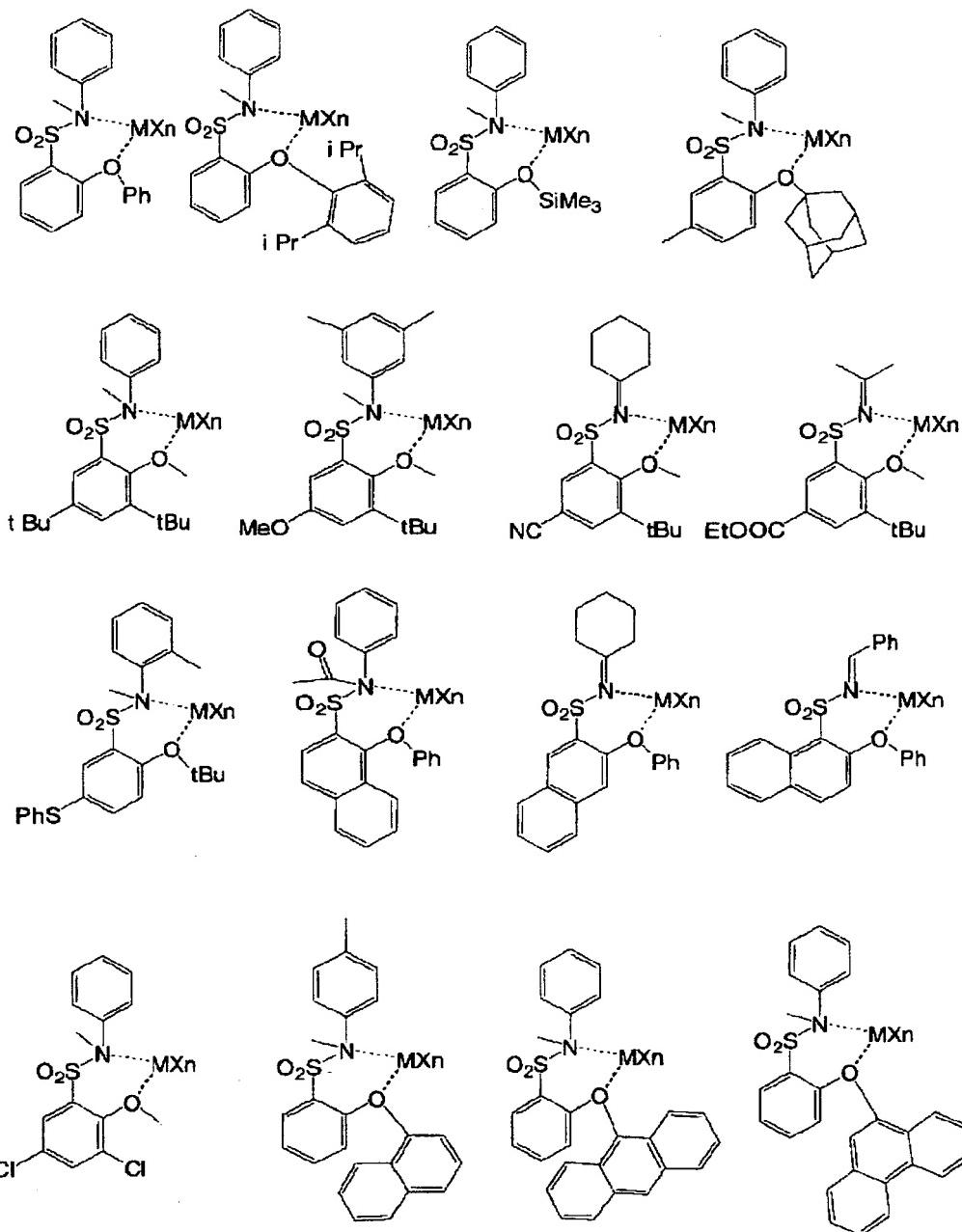
【0105】前記一般式(IV)で表される遷移金属化合物において、mが2であり、一つの配位子に含まれる $R^1 \sim R^{14}$ のうちの1個の基と、他の配位子に含まれる $R^1 \sim R^{14}$ のうちの1個の基とが連結されている化合物は、前述の式(I-a)の場合と同様なの構造のものを例示することができる。

【0106】以下に、上記一般式(IV)で表される遷移金属化合物の具体的な例を示すが、これらに限定される

ものではない。なお、下記具体例においてMは周期律表第3～11族の遷移金属原子であり、具体例としてはスカンジウム、イットリウム、ランタノイド、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデン、タンクスチン、マンガン、レニウム、鉄、ルテニウム、コバルト、ロジウム、ニッケル、パラジウムなどであり、好ましくはスカンジウム、ランタノイド、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、鉄、コバルト、ロジウム、ニッケル、パラジウムなどであり、より好ましくは、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、鉄、コバルト、ロジウム、ニッケル、パラジウムなどであり、特に好ましくは鉄、コバルト、ロジウム、ニッケル、パラジウムである。

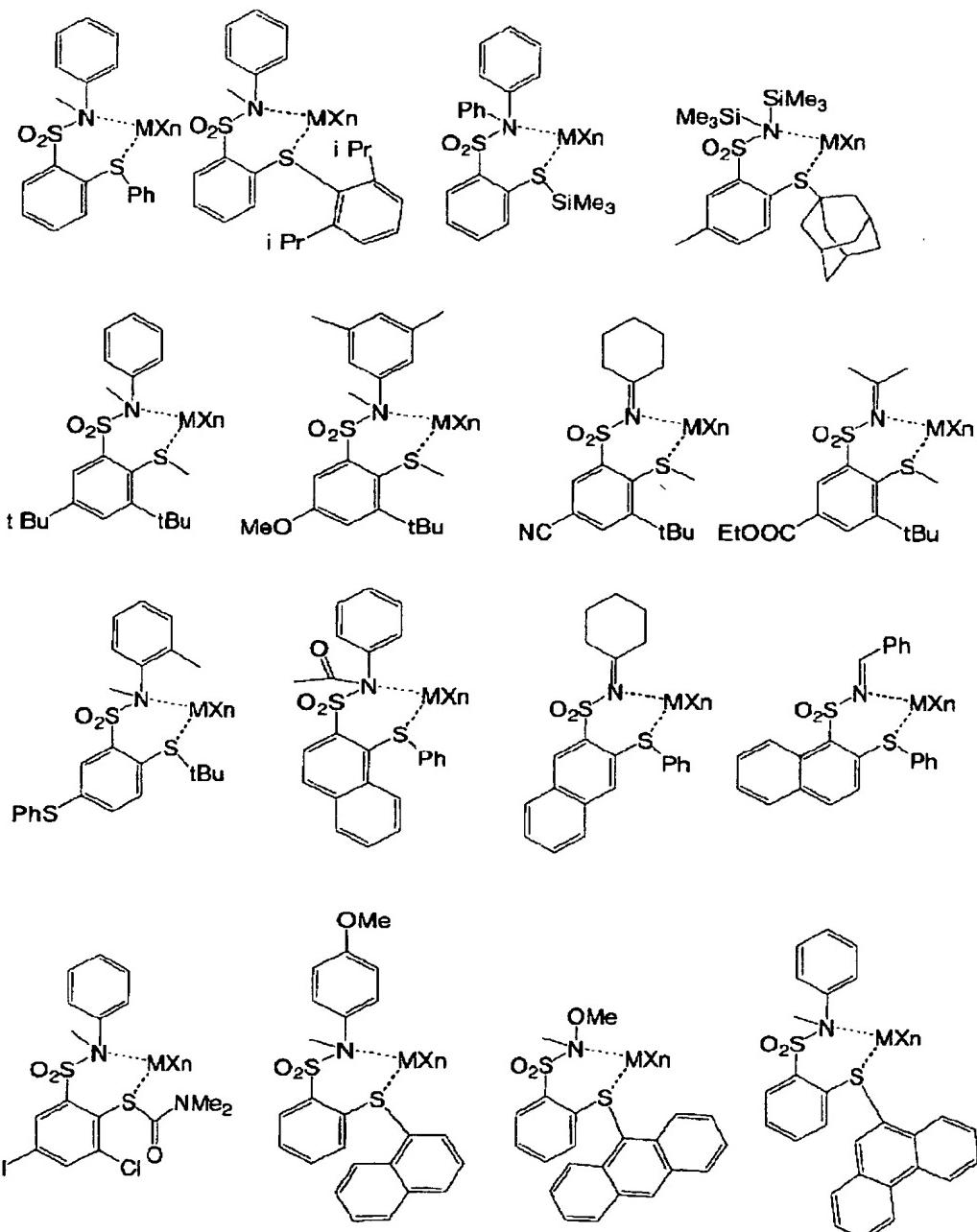
【0107】Xは、Cl、Br等のハロゲン、もしくはメチル等のアルキル基を示すが、これらに限定されるものではない。また、Xが複数ある場合は、これらは同じであっても、異なっていても良い。nは第1の遷移金属化合物と同様に、金属Mの価数により決定される。

【化43】



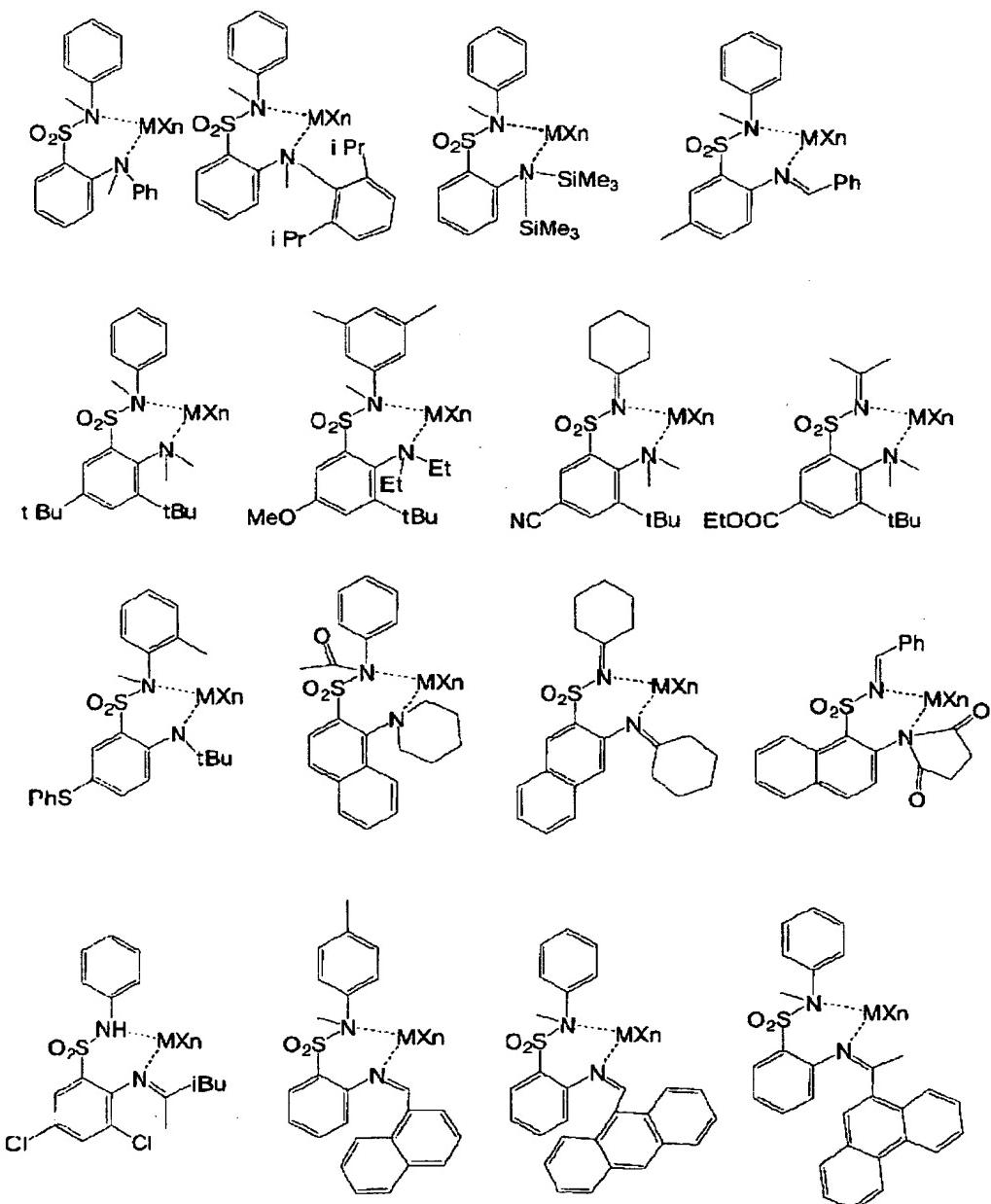
【0108】

【化44】



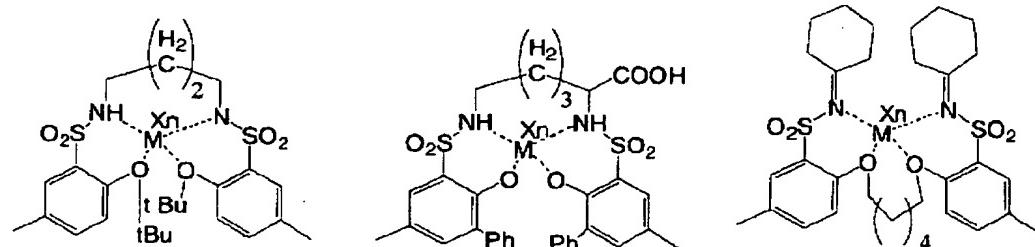
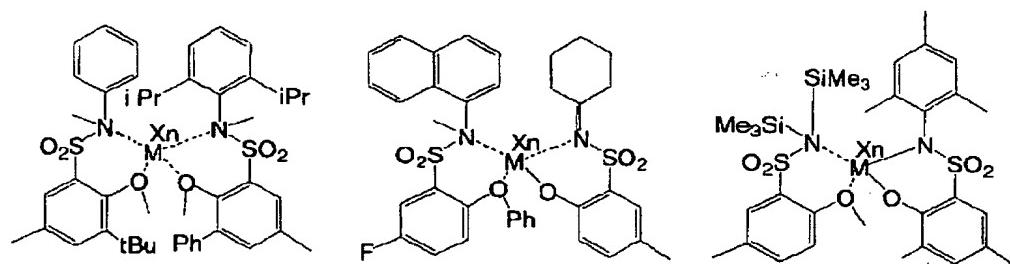
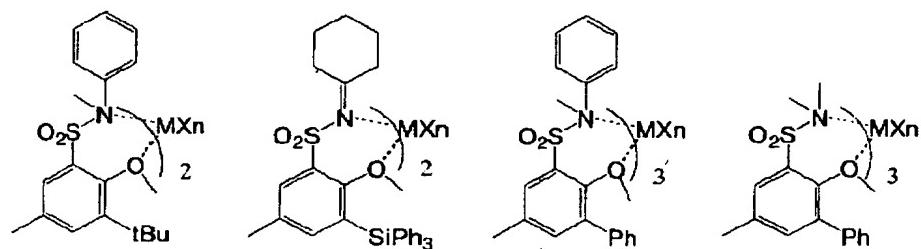
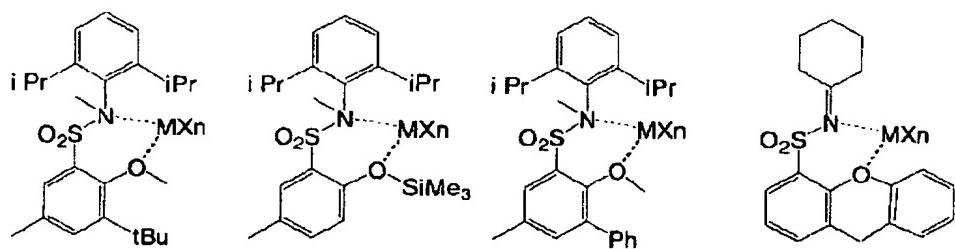
【0109】

【化45】



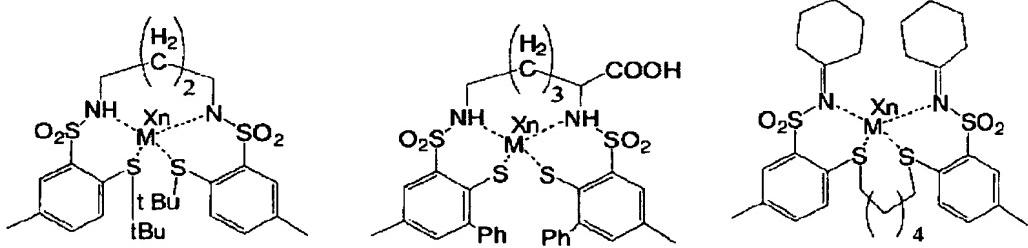
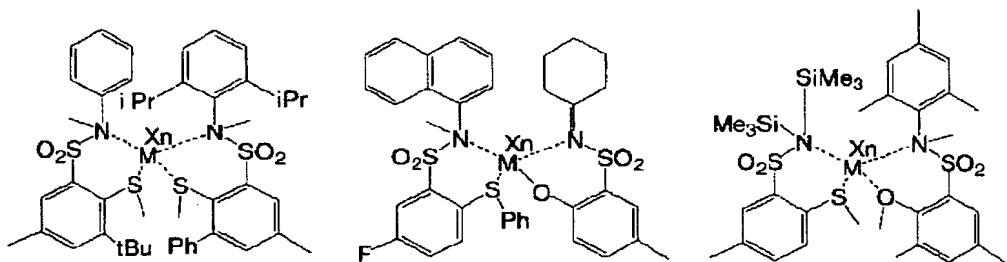
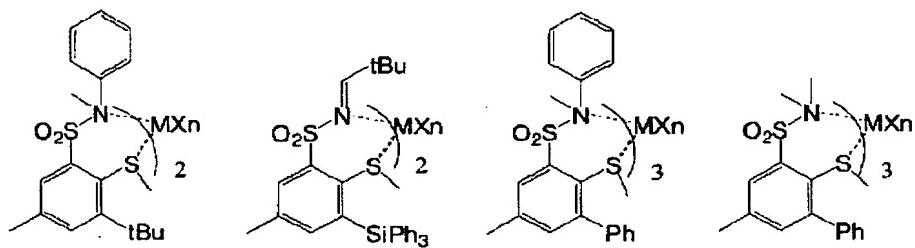
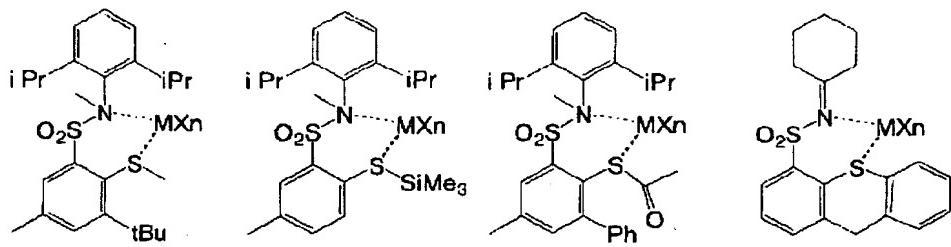
【0110】

【化46】



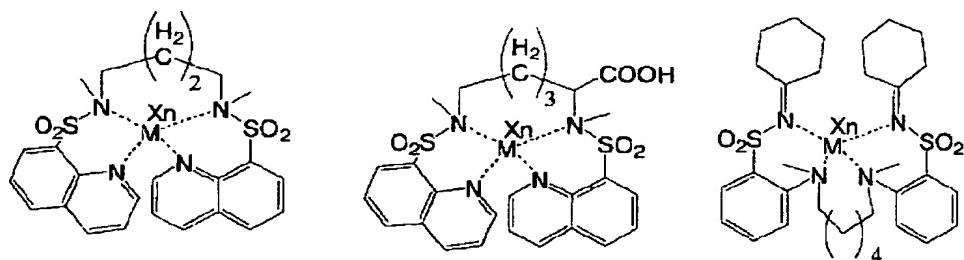
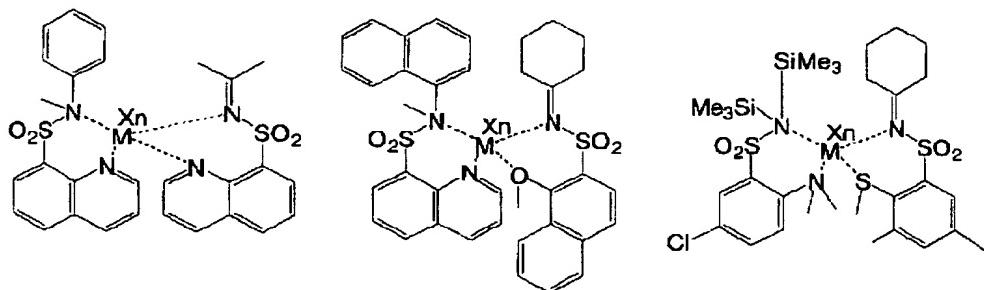
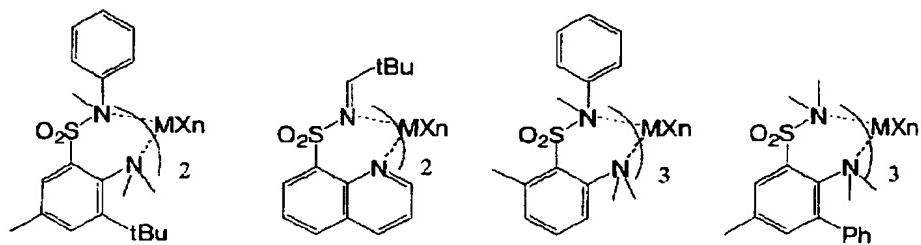
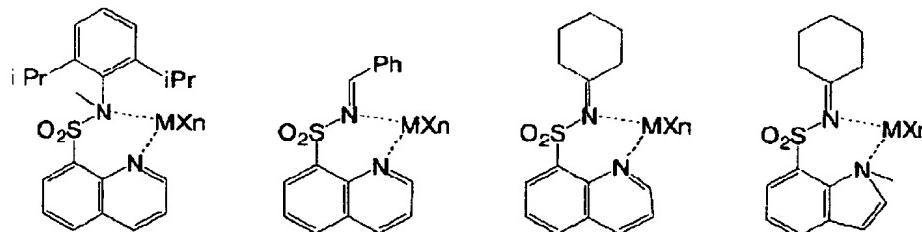
【0111】

【化47】



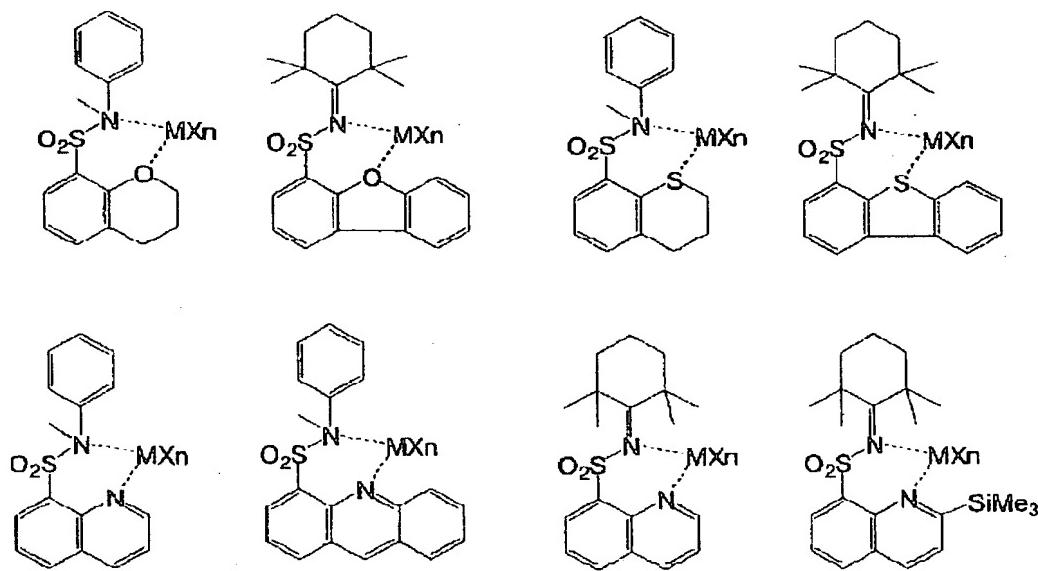
【0112】

【化48】



【0113】

【化49】



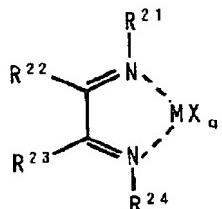
【0114】以上のような遷移金属化合物(A)は、1種単独または2種以上組み合わせて用いられる。また、上記遷移金属化合物(A)以外の遷移金属化合物、例えば窒素、酸素、イオウ、ホウ素または燐などのヘテロ原子を含有する配位子からなる公知の遷移金属化合物と組み合わせて用いることもできる。以下、他の遷移金属化合物について説明する。

【0115】他の遷移金属化合物

上記遷移金属化合物(A)以外の遷移金属化合物として、具体的には、下記のような遷移金属化合物を用いることができる。ただし、これらに限定されるものではない。

【0116】(a-1) 下記式で表される遷移金属イミド化合物:

【化50】



式中、Mは、周期表第8～10族の遷移金属原子を示し、好ましくはニッケル、パラジウムまたは白金である。

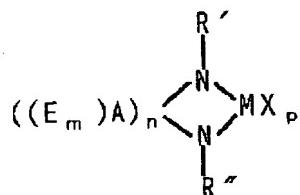
【0117】R²¹～R²⁴は、互いに同一でも異なるてもよい炭素数1～50の炭化水素基、炭素数1～50のハロゲン化炭化水素基、炭化水素置換シリル基または窒素、酸素、リン、イオウおよびケイ素から選ばれる少なくとも1種の元素を含む置換基で置換された炭化水素基を示す。R²¹～R²⁴で表される基は、これらのうちの2個以上、好ましくは隣接する基が互いに連結して環を形成していてもよい。

【0118】Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子

数1～20の炭化水素基、炭素原子数1～20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基または窒素含有基を示し、qは、0～4の整数である。qが2以上の場合には、Xで示される複数の基は互いに同一であっても異なっていてもよい。

【0119】(a-2) 下記式で表される遷移金属アミド化合物:

【化51】



式中、Mは、周期表第3～6族の遷移金属原子を示し、チタン、ジルコニウムまたはハフニウムであることが好ましい。

【0120】R'およびR''は、互いに同一でも異なるてもよく、水素原子、炭素数1～50の炭化水素基、炭素数1～50のハロゲン化炭化水素基、炭化水素置換シリル基、または、窒素、酸素、リン、硫黄およびケイ素から選ばれる少なくとも1種の元素を有する置換基を示す。

【0121】Aは、周期表第13～16族の原子を示し、具体的には、ホウ素、炭素、窒素、酸素、ケイ素、リン、硫黄、ゲルマニウム、セレン、スズなどが挙げられ、炭素またはケイ素であることが好ましい。mは、0～2の整数であり、nは、1～5の整数である。nが2以上の場合には、複数のAは、互いに同一でも異なっていてもよい。

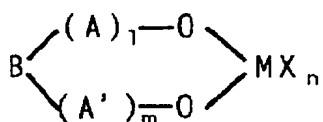
【0122】Eは、炭素、水素、酸素、ハロゲン、窒素、硫黄、リン、ホウ素およびケイ素から選ばれる少なくとも1種の元素を有する置換基である。mが2の場

合、2個のEは、互いに同一でも異なっていてもよく、あるいは互いに連結して環を形成していてもよい。

【0123】Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1～20の炭化水素基、炭素原子数が1～20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基または窒素含有基を示し、pは、0～4の整数である。pが2以上の場合には、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよい。これらのうち、Xはハロゲン原子、炭素原子数が1～20の炭化水素基またはスルホネート基であることが好ましい。

【0124】(a-3) 下記式で表される遷移金属ジフェノキシ化合物：

【化52】



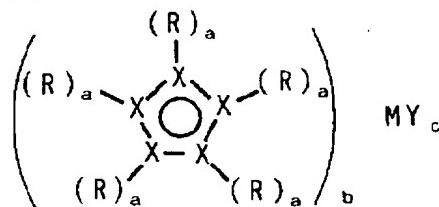
式中、Mは周期律表第3～11族の遷移金属原子を示し、1およびmはそれぞれ0または1の整数であり、AおよびA'は炭素原子数1～50の炭化水素基、炭素原子数1～50のハロゲン化炭化水素、または、酸素、硫黄またはケイ素を含有する置換基を持つ炭化水素基、または炭素原子数1～50のハロゲン化炭化水素基であり、AとA'は同一でも異なっていてもよい。

【0125】Bは、炭素原子数0～50の炭化水素基、炭素原子数1～50のハロゲン化炭化水素基、R¹R²Zで表される基、酸素または硫黄であり、ここで、R¹およびR²は炭素原子数1～20の炭化水素基または少なくとも1個のヘテロ原子を含む炭素原子数1～20の炭化水素基であり、Zは炭素、窒素、硫黄、リンまたはケイ素を示す。

【0126】nは、Mの価数を満たす数である。Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1～20の炭化水素基、炭素原子数1～20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基または窒素含有基を示し、nが2以上の場合は、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、あるいは互いに結合して環を形成していてもよい。

【0127】(a-4) 下記式で表される少なくとも1個のヘテロ原子を含むシクロペンタジエニル骨格を有する配位子を含む遷移金属化合物：

【化53】



式中、Mは周期律表第3～11族の遷移金属原子を示す。Xは、周期律表第13、14または15族の原子を示す。

し、Xのうちの少なくとも1つは炭素以外の元素である。

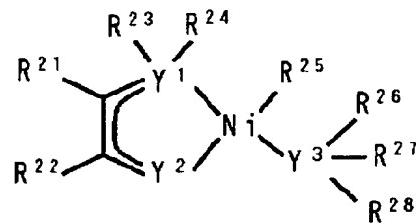
【0128】Rは、互いに同一でも異なっていてもよい水素原子、ハロゲン原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、炭化水素基置換シリル基、または窒素、酸素、リン、イオウおよびケイ素から選ばれる少なくとも1種の元素を含む置換基で置換された炭化水素基を示し、2個以上のRが互いに連結して環を形成していてもよい。aは、0または1であり、bは、1～4の整数であり、bが2以上の場合、各[(R)a]₅-X₅基は同一でも異なっていてもよく、さらにR同士が架橋していてもよい。

【0129】cは、Mの価数を満たす数である。Yは、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1～20の炭化水素基、炭素原子数1～20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基または窒素含有基を示す。cが2以上の場合は、Yで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、また、Yで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。

【0130】(a-5) 式 RB(Pz)₃MXₙで表される遷移金属化合物：式中、Mは周期律表3～11族遷移金属化合物を示し、Rは水素原子、炭素原子数1～20の炭化水素基または炭素原子数1～20のハロゲン化炭化水素基を示し、Pzはピラゾイル基または置換ピラゾイル基を示す。

【0131】nは、Mの価数を満たす数である。Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1～20の炭化水素基、炭素原子数1～20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基または窒素含有基を示し、nが2以上の場合は、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、あるいは互いに結合して環を形成してもよい。

【0132】(a-6) 下記式で示される遷移金属化合物：
【化54】

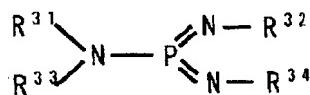


式中、Y¹およびY³は、互いに同一であっても異なっていてもよい周期律表第15族の元素であり、Y²は周期律表第16族の元素である。R²¹～R²⁸は、互いに同一でも異なっていてもよい水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1～20の炭化水素基、炭素原子数1～20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基またはケイ素含有基を示し、これらのうち2個以上が互いに連結して環を形成していてもよい。

【0133】(a-7) 下記式で表される化合物とVIII族の

遷移金属原子との化合物：

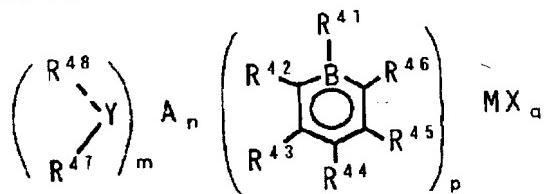
【化55】



式中、R³¹～R³⁴は、互いに同一でも異なっていてもよい水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1～20の炭化水素基または炭素原子数1～20のハロゲン化炭化水素基であり、これらのうち2個以上が互いに連結して環を形成していてもよい。

【O134】(a-8) 下記式で示される遷移金属化合物：

【化56】



式中、Mは、周期律表第3～11族の遷移金属原子を示し、mは、0～3の整数であり、nは、0または1の整数であり、pは、1～3の整数であり、qは、Mの価数を満たす数である。

【O135】R⁴¹～R⁴⁸は、互いに同一でも異なっていてもよい水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1～20の炭化水素基、炭素原子数1～20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基または窒素含有基を示し、これらのうちの2個以上が互いに連結して環を形成していてもよい。

【O136】Xは、水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1～20の炭化水素基、炭素原子数1～20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基または窒素含有基を示し、qが2以上の場合は、Xで示される複数の基は互いに同一でも異なっていてもよく、またはXで示される複数の基は互いに結合して環を形成してもよい。

【O137】Yは、ボラータベンゼン環を架橋する基であり、炭素、ケイ素またはゲルマニウムを示す。Aは、周期律表第14、15または16族の元素を示す。

【O138】(a-9) 前記(a-4)以外のシクロペントジエニル骨格を有する配位子を含む遷移金属化合物。

(a-10) マグネシウム、チタン、ハロゲンを必須成分とする化合物。

【O139】次に、(B)成分の各化合物について説明する。

(B-1) 有機金属化合物

本発明で用いられる(B-1)有機金属化合物として、具体的には下記のような周期律表第1、2族および第12、13族の有機金属化合物が用いられる。

【O140】(B-1a) 一般式 $R^a_m A_1 (OR^b)_n H_p X_q$
(式中、R^aおよびR^bは、互いに同一でも異なっていてもよい炭素原子数が1～15、好ましくは1～4の炭化水素基を示し、Xはハロゲン原子を示し、mは0＜m≤3、nは0≤n≤3、pは0≤p≤3、qは0≤q≤3の数であり、かつm+n+p+q=3である。)で表される有機アルミニウム化合物。

【O141】(B-1b) 一般式 $M^2 A_1 R^a_4$
(式中、M²はLi、NaまたはKを示し、R^aは炭素原子数が1～15、好ましくは1～4の炭化水素基を示す。)で表される1族金属とアルミニウムとの錯アルキル化合物。

【O142】前記の(B-1a)に属する有機アルミニウム化合物としては、次のような化合物を例示できる。

一般式 $R^a_m A_1 (OR^b)_{3-m}$

(式中、R^aおよびR^bは、互いに同一でも異なっていてもよい炭素原子数が1～15、好ましくは1～4の炭化水素基を示し、M³はMg、ZnまたはCdである。)で表される2族または12族金属のジアルキル化合物。

【O143】一般式 $R^a_m A_1 H_{3-m}$

(式中、R^aは炭素原子数が1～15、好ましくは1～4の炭化水素基を示し、Xはハロゲン原子を示し、mは好ましくは0＜m≤3である。)で表される有機アルミニウム化合物。

【O144】一般式 $R^a_m A_1 X_q$

(式中、R^aおよびR^bは、互いに同一でも異なっていてもよい炭素原子数が1～15、好ましくは1～4の炭化水素基を示し、Xはハロゲン原子を示し、mは0≤m≤3、nは0≤n≤3、qは0≤q≤3の数であり、かつm+n+q=3である。)で表される有機アルミニウム化合物。

【O145】一般式 $R^a_m A_1 (OR^b)_n X_q$

(式中、R^aおよびR^bは、互いに同一でも異なっていてもよい炭素原子数が1～15、好ましくは1～4の炭化水素基を示し、Xはハロゲン原子を示し、mは0≤m≤3、nは0≤n≤3、qは0≤q≤3の数であり、かつm+n+q=3である。)で表される有機アルミニウム化合物。

【O146】(B-1a)に属する有機アルミニウム化合物として、より具体的には、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリn-ブチルアルミニウム、トリプロピルアルミニウム、トリペンチルアルミニウム、トリヘキシルアルミニウム、トリオクチルアルミニウム、トリデシルアルミニウムなどのトリn-アルキルアルミニウム；トリイソプロピルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリsec-ブチルアルミニウム、トリtert-ブチルアルミニウム、トリ2-メチルブチルアルミニウム、トリ3-メチルブチルアルミニウム、トリ2-メチルベンチルアルミニウム、トリ3-メチルベンチルアルミニウム、トリ4-メチルベンチルアルミニウム、トリ2-メチル

ヘキシリアルミニウム、トリ3-メチルヘキシリアルミニウム、トリ2-エチルヘキシリアルミニウムなどのトリ分歧鎮アルキルアルミニウム；

【0145】トリシクロヘキシリアルミニウム、トリシクロオクチルアルミニウムなどのトリシクロアルキルアルミニウム；トリフェニルアルミニウム、トリトリルアルミニウムなどのトリアリールアルミニウム；ジイソブチルアルミニウムハイドライド、ジイソブチルアルミニウムハイドライドなどのジアルキルアルミニウムハイドライド；

$(i-C_4H_9)_xAl_y(C_5H_{10})_z$ (式中、x、y、zは正の数であり、z $\geq 2x$ である。) などで表されるトライソブレニルアルミニウムなどのトリアルケニルアルミニウム；

【0146】イソブチルアルミニウムメトキシド、イソブチルアルミニウムエトキシド、イソブチルアルミニウムイソプロポキシドなどのアルキルアルミニウムアルコキシド；ジメチルアルミニウムメトキシド、ジエチルアルミニウムエトキシド、ジブチルアルミニウムブロキシドなどのジアルキルアルミニウムアルコキシド；エチルアルミニウムセスキエトキシド、ブチルアルミニウムセスキブロキシドなどのアルキルアルミニウムセスキアルコキシド；

【0147】 $R^a_{2.5}Al(O R^b)_{0.5}$ などで表される平均組成を有する部分的にアルコキシ化されたアルキルアルミニウム；ジエチルアルミニウムフェノキシド、ジエチルアルミニウム(2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノキシド)、エチルアルミニウムビス(2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノキシド)、ジイソブチルアルミニウム(2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノキシド)、イソブチルアルミニウムビス(2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノキシド)などのジアルキルアルミニウムアリーロキシド；ジメチルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジブチルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムブロミド、ジイソブチルアルミニウムクロリドなどのジアルキルアルミニウムハイドライド；エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムセスキブロミドなどのアルキルアルミニウムセスキハライド；エチルアルミニウムジクロリド、プロピルアルミニウムジクロリド、ブチルアルミニウムジブロミドなどのアルキルアルミニウムジハライドなどの部分的にハロゲン化されたアルキルアルミニウム；

【0148】ジエチルアルミニウムヒドリド、ジブチルアルミニウムヒドリドなどのジアルキルアルミニウムヒドリド；エチルアルミニウムジヒドリド、プロピルアルミニウムジヒドリドなどのアルキルアルミニウムジヒドリドなどその他の部分的に水素化されたアルキルアルミニウム；エチルアルミニウムエトキシクロリド、ブチルアルミニウムブロキシクロリド、エチルアルミニウムエ

トキシブロミドなどの部分的にアルコキシ化およびハロゲン化されたアルキルアルミニウムなどが挙げられる。

【0149】また(B-1a)に類似する化合物も使用することができ、たとえば窒素原子を介して2以上のアルミニウム化合物が結合した有機アルミニウム化合物も挙げられる。このような化合物として、具体的には、 $(C_2H_5)_2AlN(C_2H_5)Al(C_2H_5)_2$ などが挙げられる。

【0150】前記(B-1b)に属する化合物としては、 $LiAl(C_2H_5)_4$ 、 $LiAl(C_7H_{15})_4$ などが挙げられる。

【0151】またその他にも、(B-1)有機金属化合物としては、メチルリチウム、エチルリチウム、プロピルリチウム、ブチルリチウム、メチルマグネシウムブロミド、メチルマグネシウムクロリド、エチルマグネシウムブロミド、エチルマグネシウムクロリド、プロピルマグネシウムブロミド、プロピルマグネシウムクロリド、ブチルマグネシウムブロミド、ブチルマグネシウムクロリド、ジメチルマグネシウム、ジエチルマグネシウム、ジブチルマグネシウム、ブチルエチルマグネシウムなどを使用することもできる。

【0152】また重合系内で上記有機アルミニウム化合物が形成されるような化合物、たとえばハロゲン化アルミニウムとアルキルリチウムとの組合せ、またはハロゲン化アルミニウムとアルキルマグネシウムとの組合せなどを使用することもできる。(B-1)有機金属化合物のなかでは、有機アルミニウム化合物が好ましい。上記のような(B-1)有機金属化合物は、1種単独でまたは2種以上組み合わせて用いられる。

【0153】(B-2) 有機アルミニウムオキシ化合物
本発明で用いられる(B-2)有機アルミニウムオキシ化合物は、従来公知のアルミノキサンであってもよく、また特開平2-78687号公報に例示されているようなベンゼン不溶性の有機アルミニウムオキシ化合物であってもよい。

【0154】従来公知のアルミノキサンは、たとえば下記のような方法によって製造することができ、通常、炭化水素溶媒の溶液として得られる。

(1) 吸着水を含有する化合物または結晶水を含有する塩類、たとえば塩化マグネシウム水和物、硫酸銅水和物、硫酸アルミニウム水和物、硫酸ニッケル水和物、塩化第1セリウム水和物などの炭化水素媒体懸濁液に、トリアルキルアルミニウムなどの有機アルミニウム化合物を添加して、吸着水または結晶水と有機アルミニウム化合物とを反応させる方法。

【0155】(2) ベンゼン、トルエン、エチルエーテル、テトラヒドロフランなどの媒体中で、トリアルキルアルミニウムなどの有機アルミニウム化合物に直接水、冰または水蒸気を作用させる方法。

(3) デカン、ベンゼン、トルエンなどの媒体中でトリアルキルアルミニウムなどの有機アルミニウム化合物

に、シメチルアルミニウム、ジブチルスズオキシドなどの有機アルミニウム化合物を反応させる方法。

【0156】このアルミニノキサンは、少量の有機金属成分を含有してもよい。また回収された上記のアルミニノキサンの溶媒が溶媒または未反応有機アルミニウム化合物を蒸留して除去した後、溶媒に再溶解またはアルミニノキサンの溶媒に溶解させてもよい。

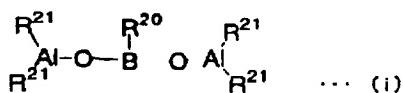
【0157】アルミニノキサンを調製する際に用いられる有機アルミニウム化合物として具体的には、前記(B-1a)に属する有機アルミニウム化合物として例示したものと同様の有機アルミニウム化合物が挙げられる。これらのうち、トリアルキルアルミニウム、トリシクロアルキルアルミニウムが好ましく、トリメチルアルミニウムが特に好ましい。上記のような有機アルミニウム化合物は、1種単独でまたは2種以上組み合せて用いられる。

【0158】アルミニノキサンの調製に用いられる溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キレン、クメン、シメンなどの芳香族炭化水素、ベンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、テカノ、トテカン、ヘキサデカン、オクタデカンなどの脂肪族炭化水素、シクロベンタン、シクロヘキサン、シクロオクタン、メチルシクロベンタンなどの脂環族炭化水素、カソリン、灯油、軽油などの石油留分または上記芳香族炭化水素、脂肪族炭化水素、脂環族炭化水素のハロゲン化物とりわけ、塩素化物、臭素化物などの炭化水素溶媒が挙げられる。さらにエチルエーテル、テトラヒドランなどのエーテル類を用いることもできる。これにて溶媒のうち特に芳香族炭化水素または脂肪族炭化水素が好ましい。

【0159】また本発明で用いられるベンゼン不溶性の有機アルミニウムオキシ化合物は、60°Cのベンゼンに溶解するA1成分かA1原子換算で通常10%以下、好ましくは5%以下、特に好ましくは2%以下であるもの、すなわちベンゼンに対して不溶性または難溶性であるものが好ましい。

【0160】本発明で用いられる有機アルミニウムオキシ化合物の例としては、下記一般式(i)で表されるボロンを含んだ有機アルミニウムオキシ化合物が挙げられる。

【化57】



式中、R²⁰は炭素原子数が1~10の炭化水素基を示す。R²¹は、互いに同一でも異なっていてもよい水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1~10の炭化水素基を示す。

【0161】前記一般式(i)で表されるボロンを含んだ有機アルミニウムオキシ化合物は、下記一般式(ii)で表されるアルキルボロン酸と、



(式中、R²⁰は上記と同じ基を示す。)

有機アルミニウム化合物と、不活性ガス雰囲気下に不活性溶媒中で、-80°C~室温の温度で1分~24時間反応させることにより製造できる。

【0162】前記一般式(ii)で表されるアルキルボロン酸の具体的なものとしては、メチルボロン酸、エチルボロン酸、イソプロピルボロン酸、n-プロピルボロン酸、n-ブチルボロン酸、イソブチルボロン酸、n-ヘキシルボロン酸、シクロヘキシルボロン酸、フェニルボロン酸、3,5-ジフルオロボロン酸、ペンタフルオロフェニルボロン酸、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸などが挙げられる。これらの中では、メチルボロン酸、n-ブチルボロン酸、イソブチルボロン酸、3,5-ジフルオロフェニルボロン酸、ペンタフルオロフェニルボロン酸が好ましい。これらは1種単独でまたは2種以上組み合せて用いられる。

【0163】このようなアルキルボロン酸と反応させる有機アルミニウム化合物として具体的には、前記(B-1a)に属する有機アルミニウム化合物として例示したものと同様の有機アルミニウム化合物が挙げられる。これらのうち、トリアルキルアルミニウム、トリシクロアルキルアルミニウムが好ましく、特にトリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウムが好ましい。これらは1種単独でまたは2種以上組み合せて用いられる。

【0164】上記のような(B-2)有機アルミニウムオキシ化合物は、1種単独でまたは2種以上組み合せて用いられる。

【0165】(B-3) 遷移金属化合物(A)と反応してイオン対を形成する化合物

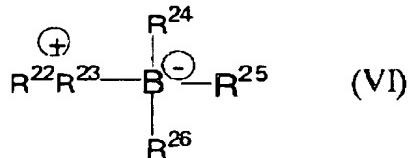
本発明で用いられる遷移金属化合物(A)と反応してイオン対を形成する化合物(B-3)(以下、「イオン化イオン性化合物」という。)は、前記遷移金属化合物(A)と反応してイオン対を形成する化合物である。従って、少なくとも前記遷移金属化合物(A)と接触させてイオン対を形成するものは、この化合物に含まれる。このような化合物としては、特開平1-501950号公報、特開平1-502036号公報、特開平3-179005号公報、特開平3-179006号公報、特開平3-207703号公報、特開平3-207704号公報、U.S.P.-5321106号などに記載されたルイス酸、イオン性化合物、ボラン化合物およびカルボラン化合物などが挙げられる。さらに、ヘテロポリ化合物およびイソボリ化合物もあげることができる。

【0166】具体的には、ルイス酸としては、BR₃(Rは、フッ素、メチル基、トリフルオロメチル基などの置換基を有していてもよいフェニル基またはフッ素である。)で示される化合物が挙げられ、たとえば、トリフルオロボロン、トリフェニルボロン、トリス(4-フルオロフェニル)ボロン、トリス(3,5-ジフルオロフェ

ニル) ボロン、トリス(4-フルオロメチルフェニル)ボロン、トリス(ベンタフルオロフェニル)ボロン、トリス(p-トリル)ボロン、トリス(o-トリル)ボロン、トリス(3,5-ジメチルフェニル)ボロンなどが挙げられる。

【0167】イオン性化合物としては、たとえば下記一般式(VI)で表される化合物が挙げられる。

【化58】



式中、R₁としては、H⁺、カルボニウムカチオン、オキソニウムカチオン、アンモニウムカチオン、ホスホニウムカチオン、シクロヘプチルトリエニルカチオン、遷移金属を有するフェロセニウムカチオンなどが挙げられる。R₂～R₄は、互いに同一でも異なっていてもよい有機基、好ましくはアリール基または置換アリール基である。

【0168】前記カルボニウムカチオンとして具体的には、トリフェニルカルボニウムカチオン、トリ(メチルフェニル)カルボニウムカチオン、トリ(ジメチルフェニル)カルボニウムカチオンなどの三置換カルボニウムカチオンなどが挙げられる。前記アンモニウムカチオンとして具体的には、トリメチルアンモニウムカチオン、トリエチルアンモニウムカチオン、トリプロピルアンモニウムカチオン、トリブチルアンモニウムカチオン、トリ(n-ブチル)アンモニウムカチオンなどのトリアルキルアンモニウムカチオン；N,N-ジメチルアニリニウムカチオン、N,N-ジエチルアニリニウムカチオン、N,N-2,4,6-ヘンタメチルアニリニウムカチオンなどのN,N-ジアルキルアニリニウムカチオン；ジ(イソプロピル)アンモニウムカチオン、ジシクロヘキシルアンモニウムカチオンなどのジアルキルアンモニウムカチオンなどが挙げられる。

【0169】前記ホスホニウムカチオンとして具体的には、トリフェニルホスホニウムカチオン、トリ(メチルフェニル)ホスホニウムカチオン、トリ(ジメチルフェニル)ホスホニウムカチオンなどのトリアリールホスホニウムカチオンなどが挙げられる。

【0170】R₁₂⁺としては、カルボニウムカチオン、アンモニウムカチオンなどが好ましく、特にトリフェニルカルボニウムカチオン、N,N-ジメチルアニリニウムカチオン、N,N-ジエチルアニリニウムカチオンが好ましい。

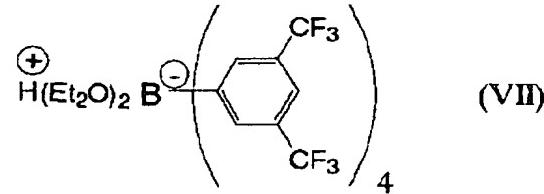
【0171】またイオン性化合物として、トリアルキル置換アンモニウム塩、N,N-ジアルキルアニリニウム塩、ジアルキルアンモニウム塩、トリアリールホスフォニウム塩なども挙げられる。

【0172】トリアルキル置換アンモニウム塩として具体的には、たとえばトリエチルアンモニウムテトラ(フェニル)ホウ素、トリプロピルアンモニウムテトラ(フェニル)ホウ素、トリ(n-ブチル)アンモニウムテトラ(フェニル)ホウ素、トリメチルアンモニウムテトラ(p-トリル)ホウ素、トリメチルアンモニウムテトラ(o-トリル)ホウ素、トリ(n-ブチル)アンモニウムテトラ(ペントフルオロフェニル)ホウ素、トリプロピルアンモニウムテトラ(o,p-ジメチルフェニル)ホウ素、トリ(n-ブチル)アンモニウムテトラ(m,m-ジメチルフェニル)ホウ素、トリ(n-ブチル)アンモニウムテトラ(p-トリフルオロメチルフェニル)ホウ素、トリ(n-ブチル)アンモニウムテトラ(3,5-ジトリフルオロメチルフェニル)ホウ素、トリ(n-ブチル)アンモニウムテトラ(o-トリル)ホウ素などが挙げられる。

【0173】N,N-ジアルキルアニリニウム塩として具体的には、たとえばN,N-ジメチルアニリニウムテトラ(フェニル)ホウ素、N,N-ジエチルアニリニウムテトラ(フェニル)ホウ素、N,N-2,4,6-ヘンタメチルアニリニウムテトラ(フェニル)ホウ素などが挙げられる。ジアルキルアンモニウム塩として具体的には、たとえばジ(1-プロピル)アンモニウムテトラ(ペントフルオロフェニル)ホウ素、ジシクロヘキシルアンモニウムテトラ(フェニル)ホウ素などが挙げられる。

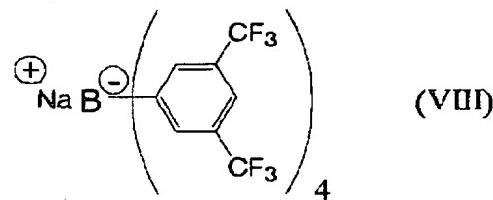
【0174】さらにイオン性化合物として、トリフェニルカルベニウムテトラキス(ペントフルオロフェニル)ボレート、N,N-ジメチルアニリニウムテトラキス(ペントフルオロフェニル)ボレート、フェロセニウムテトラ(ペントフルオロフェニル)ボレート、トリフェニルカルベニウムベンタフェニルシクロペンタジエニル錯体、N,N-ジエチルアニリニウムベンタフェニルシクロペンタジエニル錯体、下記式(VII)または(VIII)で表されるホウ素化合物なども挙げられる。

【化59】



(式中、E₁₂はエチル基を示す。)

【化60】



【0175】ボラン化合物として具体的には、たとえばデカボラン(14)；ビス[トリ(n-ブチル)アンモニ

ウム]ノナボレート、ビス[トリ(n-ブチル)アンモニウム]デカボレート、ビス[トリ(n-ブチル)アンモニウム]ウンデカボレート、ビス[トリ(n-ブチル)アンモニウム]ドデカボレート、ビス[トリ(n-ブチル)アンモニウム]デカクロロデカボレート、ビス[トリ(n-ブチル)アンモニウム]ドデカクロロドカボレートなどのアニオンの塩；トリ(n-ブチル)アンモニウムビス(ドデカハイドライドドデカボレート)コバルト酸塩(III)、ビス[トリ(n-ブチル)アンモニウム]ビス(ドデカハイドライドドデカボレート)ニッケル酸塩(III)などの金属ボランアニオンの塩などが挙げられる。

【0176】カルボラン化合物として具体的には、たとえば4-カルバノナボラン(14)、1,3-ジカルバノナボラン(13)、6,9-ジカルバデカボラン(14)、ドデカハイドライド-1-フェニル-1,3-ジカルバノナボラン、ドデカハイドライド-1-メチル-1,3-ジカルバノナボラン、ウンデカハイドライド-1,3-ジメチル-1,3-ジカルバノナボラン、7,8-ジカルバウンデカボラン(13)、2,7-ジカルバウンデカボラン(13)、ウンデカハイドライド-7,8-ジメチル-7,8-ジカルバウンデカボラン、ドデカハイドライド-11-メチル-2,7-ジカルバウンデカボラン、トリ(n-ブチル)アンモニウム1-カルバデカボレート、トリ(n-ブチル)アンモニウム1-カルバウンデカボレート、トリ(n-ブチル)アンモニウム1-カルバドデカボレート、トリ(n-ブチル)アンモニウム1-トリメチルシリル-1-カルバデカボレート、トリ(n-ブチル)アンモニウムプロモ-1-カルバドデカボレート、トリ(n-ブチル)アンモニウム6-カルバデカボレート(14)、トリ(n-ブチル)アンモニウム6-カルバデカボレート(12)、トリ(n-ブチル)アンモニウム7-カルバウンデカボレート(13)、トリ(n-ブチル)アンモニウム7,8-ジカルバウンデカボレート(12)、トリ(n-ブチル)アンモニウム2,9-ジカルバウンデカボレート(12)、トリ(n-ブチル)アンモニウムウンドカハイドライド-8-メチル-7,9-ジカルバウンデカボレート、トリ(n-ブチル)アンモニウムウンデカハイドライド-8-エチル-7,9-ジカルバウンデカボレート、トリ(n-ブチル)アンモニウムウンデカハイドライド-8-ブチル-7,9-ジカルバウンデカボレート、トリ(n-ブチル)アンモニウムウンデカハイドライド-9-トリメチルシリル-7,8-ジカルバウンデカボレート、トリ(n-ブチル)アンモニウムウンデカハイドライド-4,6-ジブロモ-7-カルバウンデカボレートなどのアニオンの塩；

【0177】トリ(n-ブチル)アンモニウムビス(ノナハイドライド-1,3-ジカルバノナボレート)コバルト酸塩(III)、トリ(n-ブチル)アンモニウムビス(ウンデカハイドライド-7,8-ジカルバウンデカボレート)鉄酸

塩(III)、トリ(n-ブチル)アンモニウムビス(ウンデカハイドライド-7,8-ジカルバウンデカボレート)コバルト酸塩(III)、トリ(n-ブチル)アンモニウムビス(ウンデカハイドライド-7,8-ジカルバウンデカボレート)ニッケル酸塩(III)、トリ(n-ブチル)アンモニウムビス(ウンデカハイドライド-7,8-ジカルバウンデカボレート)銅酸塩(III)、トリ(n-ブチル)アンモニウムビス(ウンデカハイドライド-7,8-ジカルバウンデカボレート)金酸塩(III)、トリ(n-ブチル)アンモニウムビス(ノナハイドライド-7,8-ジメチル-7,8-ジカルバウンデカボレート)鉄酸塩(III)、トリ(n-ブチル)アンモニウムビス(ノナハイドライド-7,8-ジメチル-7,8-ジカルバウンデカボレート)クロム酸塩(III)、トリ(n-ブチル)アンモニウムビス(トリプロモオクタハイドライド-7,8-ジカルバウンデカボレート)コバルト酸塩(III)、トリス[トリ(n-ブチル)アンモニウム]ビス(ウンデカハイドライド-7-カルバウンデカボレート)クロム酸塩(III)、ビス[トリ(n-ブチル)アンモニウム]ビス(ウンデカハイドライド-7-カルバウンデカボレート)コバルト酸塩(III)、ビス[トリ(n-ブチル)アンモニウム]ビス(ウンデカハイドライド-7-カルバウンデカボレート)ニッケル酸塩(IV)などの金属カルボランアニオンの塩などが挙げられる。

【0178】ヘテロポリ化合物は、ケイ素、リン、チタン、ゲルマニウム、ヒ素もしくは錫からなる原子と、バナジウム、ニオブ、モリブデンおよびタングステンから選ばれる1種または2種以上の原子からなっている。具体的には、リンバナジン酸、ゲルマノバナジン酸、ヒ素バナジン酸、リンニオブ酸、ゲルマノニオブ酸、シリコノモリブデン酸、リンモリブデン酸、チタンモリブデン酸、ゲルマノモリブデン酸、ヒ素モリブデン酸、錫モリブデン酸、リンタングステン酸、ゲルマノタングステン酸、錫タングステン酸、リンモリブドバナジン酸、リンタングストバナジン酸、ゲルマノタングストバナジン酸、ゲルマノモリブドタングストバナジン酸、リンモリブドタングステン酸、リンモリブドニオブ酸、これらの酸の塩、例えば周期律表第Ia族またはIIa族の金属、具体的には、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム等との塩、およびトリフェニルエチル塩等の有機塩、およびイソポリ化合物を使用できるが、この限りではない。

【0179】ヘテロポリ化合物およびイソポリ化合物としては、上記の化合物の中の1種に限らず、2種以上用いることができる。上記のような(B-3)イオン化イオン性化合物は、1種単独でまたは2種以上組み合せて用いられる。

【0180】本発明に係る遷移金属化合物を触媒とする場合、助触媒成分としてのメチルアルミニノキサンなどの有機アルミニウムオキシ化合物(B-2)とを併用すると、オレフィン化合物に対して非常に高い重合活性を示す。また助触媒成分としてトリフェニルカルボニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートなどのイオン化イオン性化合物(B-3)を用いると、良好な活性で非常に分子量の高いオレフィン重合体が得られる。

【0181】また、本発明に係るオレフィン重合用触媒は、前記遷移金属化合物(A)、(B-1)有機金属化合物、(B-2)有機アルミニウムオキシ化合物、および(B-3)イオン化イオン性化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物(B)とともに、必要に応じて後述するような担体(C)を用いることもできる。

【0182】(C) 担体

本発明で用いられる(C)担体は、無機または有機の化合物であって、顆粒状ないしは微粒子状の固体である。このうち無機化合物としては、多孔質酸化物、無機塩化物、粘土、粘土鉱物またはイオン交換性層状化合物が好ましい。

【0183】多孔質酸化物として、具体的には SiO_2 、 Al_2O_3 、 MgO 、 ZrO_2 、 TiO_2 、 B_2O_3 、 CaO 、 ZnO 、 BaO 、 ThO_2 など、またはこれらを含む複合物または混合物を使用、例えば天然または合成ゼオライト、 SiO_2-MgO 、 $\text{SiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SiO}_2-\text{TiO}_2$ 、 $\text{SiO}_2-\text{V}_2\text{O}_5$ 、 $\text{SiO}_2-\text{Cr}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SiO}_2-\text{TiO}_2-\text{MgO}$ などを使用することができる。これらのうち、 SiO_2 および/または Al_2O_3 を主成分とするものが好ましい。

【0184】なお、上記無機酸化物は、少量の Na_2CO_3 、 K_2CO_3 、 CaCO_3 、 MgCO_3 、 Na_2SO_4 、 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 、 BaSO_4 、 KNO_3 、 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 、 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 、 Na_2O 、 K_2O 、 Li_2O などの炭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、酸化物成分を含有していても差し支ない。

【0185】このような多孔質酸化物は、種類および製法によりその性状は異なるが、本発明に好ましく用いられる担体は、粒径が $10\sim300\mu\text{m}$ 、好ましくは $20\sim200\mu\text{m}$ であって、比表面積が $50\sim1000\text{m}^2/\text{g}$ 、好ましくは $100\sim700\text{m}^2/\text{g}$ の範囲にあり、細孔容積が $0.3\sim3.0\text{cm}^3/\text{g}$ の範囲にあることが望ましい。このような担体は、必要に応じて $100\sim1000^\circ\text{C}$ 、好ましくは $150\sim700^\circ\text{C}$ で焼成して使用される。

【0186】無機塩化物としては、 MgCl_2 、 MgBr_2 、 MnCl_2 、 MnBr_2 等が用いられる。無機塩化物は、そのまま用いてもよいし、ボールミル、振動ミルにより粉碎した後に用いてもよい。また、アルコールなどの溶媒に無機塩化物を溶解させた後、析出剤によってを微粒子状に析出させたものを用いることもできる。

【0187】本発明で担体として用いられる粘土は、通常粘土鉱物を主成分として構成される。また、本発明で担体として用いられるイオン交換性層状化合物は、イオン結合などによって構成される面が互いに弱い結合力で平行に積み重なった結晶構造を有する化合物であり、含有するイオンが交換可能なものである。大部分の粘土鉱物はイオン交換性層状化合物である。また、これらの粘土、粘土鉱物、イオン交換性層状化合物としては、天然産のものに限らず、人工合成物を使用することもできる。また、粘土、粘土鉱物またはイオン交換性層状化合物として、粘土、粘土鉱物、また、六方細密パッキング型、アンチモン型、 CdCl_2 型、 CdI_2 型などの層状の結晶構造を有するイオン結晶性化合物などを例示することができる。

【0188】このような粘土、粘土鉱物としては、カオリーン、ベントナイト、木節粘土、ガイロメ粘土、アロフエン、ヒシングル石、パイロフィライト、ウンモ群、モンモリナイト群、バーミキュライト、リヨクデイ石群、パリゴルスカイト、カオリナイト、ナクライト、ディッカイト、ハロイサイトなどが挙げられ、イオン交換性層状化合物としては、 $\alpha-\text{Zr}(\text{HAsO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\alpha-\text{Zr}(\text{HPO}_4)_2$ 、 $\alpha-\text{Zr}(\text{KPO}_4)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 、 $\alpha-\text{Ti}(\text{HPO}_4)_2$ 、 $\alpha-\text{Ti}(\text{HAsO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\alpha-\text{Sn}(\text{HPO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\gamma-\text{Zr}(\text{HPO}_4)_2$ 、 $\gamma-\text{Ti}(\text{HPO}_4)_2$ 、 $\gamma-\text{Ti}(\text{NH}_4\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ などの多価金属の結晶性酸性塩などが挙げられる。

【0189】このような粘土、粘土鉱物またはイオン交換性層状化合物は、水銀圧入法で測定した半径 20 オングストローム 以上の細孔容積が $0.1\text{ cm}^3/\text{g}$ 以上のが好ましく、 $0.3\sim5\text{ cm}^3/\text{g}$ のものが特に好ましい。ここで、細孔容積は、水銀ポロシメーターを用いた水銀圧入法により、細孔半径 $20\sim3\times10^4\text{ オングストローム}$ の範囲について測定される。半径 20 オングストローム 以上の細孔容積が $0.1\text{ cm}^3/\text{g}$ より小さいものを担体として用いた場合には、高い重合活性が得られにくい傾向がある。

【0190】本発明で用いられる粘土、粘土鉱物には、化学処理を施すことも好ましい。化学処理としては、表面に付着している不純物を除去する表面処理、粘土の結晶構造に影響を与える処理など、何れも使用できる。化学処理として具体的には、酸処理、アルカリ処理、塩類処理、有機物処理などが挙げられる。酸処理は、表面の不純物を取り除くほか、結晶構造中の Al 、 Fe 、 Mg などの陽イオンを溶出させることによって表面積を増大させる。アルカリ処理では粘土の結晶構造が破壊され、粘土の構造の変化をもたらす。また、塩類処理、有機物処理では、イオン複合体、分子複合体、有機誘導体などを形成し、表面積や層間距離を変えることができる。

【0191】本発明で用いられるイオン交換性層状化合

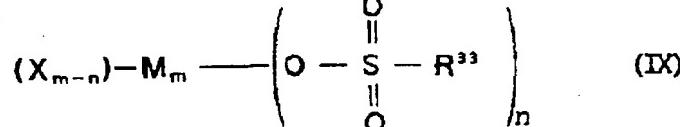
物は、イオン交換性を利用し、層間の交換性イオンを別の大きな高いイオンと交換することにより、層間が拡大した状態の層状化合物であってもよい。このような高いイオンは、層状構造を支える支柱的な役割を担っており、通常、ピラーと呼ばれる。また、このように層状化合物の層間に別の物質を導入することをインターラーションという。インターラーションするゲスト化合物としては、 $TiCl_4$ 、 $ZrCl_4$ などの陽イオン性無機化合物、 $Ti(OR)_4$ 、 $Zr(OR)_4$ 、 $PO(OH)_3$ 、 $B(OR)_3$ などの金属アルコキシド（Rは炭化水素基など）、 $[Al_{13}O_4(OH)_{24}]^{7+}$ 、 $[Zr(OH)_{13}]^{7+}$ 、 $[Fe_3O(OCOCH_3)_6]^{+}$ などの金属水酸化物イオンなどが挙げられる。

【0192】これらの化合物は単独でまたは2種以上組み合わせて用いられる。また、これらの化合物をインターラーションする際に、 $Si(OR)_4$ 、 $Al(OH)_3$ 、 $Ge(OH)_4$ などの金属アルコキシド（Rは炭化水素基など）などを加水分解して得た重合物、 SiO などのコロイド状無機化合物などを共存させることもできる。また、ヒラーとしては、上記金属水酸化物イオンを層間にインターラーションした後に加熱脱水することにより生成する酸化物などが挙げられる。

【0193】本発明で用いられる粘土、粘土鉱物、イオン交換性層状化合物は、そのまま用いてもよく、またボールミル、ふるい分けなどの処理を行った後に用いてもよい。また、新たに水を添加吸着させ、あるいは加熱脱水処理した後に用いてもよい。さらに、単独で用いても、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

【0194】これらのうち、好ましいものは粘土または粘土鉱物であり、特に好ましいものはモンモリロナイト、バーミキュライト、ヘクトライト、テニオライトおよび合成雲母である。

【0195】有機化合物としては、粒径が10～300 μm の範囲にある顆粒状ないしは微粒子状固体を挙げることができる。具体的には、エチレン、プロピレン、1-ブテン、4-メチル-1-ベンテンなどの炭素原子数が2～14の α -オレフィンを主成分として生成される（共）



式中、Mは周期律表1～14族の元素である。R³³は水素、炭素原子数1～20の炭化水素基または炭素原子数1～20のハロゲン化炭化水素基である。Xは水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数が1～20の炭化水素基、炭素原子数が1～20のハロゲン化炭化水素基である。mは1～7の整数であり、nは1≤n≤7である。

【0201】図1に、本発明に係るオレフィン重合触媒の調製工程を示す。

重合体またはビニルシクロヘキサン、スチレンを主成分として生成される（共）重合体、およびびそれらの変成体を例示することができる。

【0196】本発明に係るオレフィン重合用触媒は、前記遷移金属化合物（A）、（B-1）有機金属化合物、（B-2）有機アルミニウムオキシ化合物、および（B-3）イオン化イオン性化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物（B）、必要に応じて担体（C）と共に、さらに必要に応じて後述するような特定の有機化合物（D）を含むこともできる。

【0197】（D）有機化合物成分

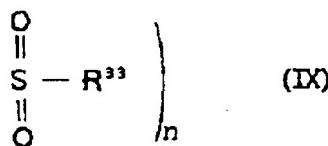
本発明において、（D）有機化合物成分は、必要に応じて、重合性能および生成ポリマーの物性を向上させる目的で使用される。このような有機化合物としては、アルコール類、フェノール性化合物、カルボン酸、リン化合物およびスルホン酸塩等が挙げられるが、これに限られるものではない。

【0198】アルコール類およびフェノール性化合物としては、通常、 $R^{31}-OH$ で表されるものが使用され（ここで、R³¹は炭素原子数1～50の炭化水素基または炭素原子数1～50のハロゲン化炭化水素基を示す。）、アルコール類としては、R³¹がハロゲン化炭化水素のものが好ましい。また、フェノール性化合物としては、水酸基の α 、 α' -位が炭素数1～20の炭化水素で置換されたものが好ましい。

【0199】カルボン酸としては、通常、 $R^{32}-COOH$ で表されるものが使用される。R³²は炭素原子数1～50の炭化水素基または炭素原子数1～50のハロゲン化炭化水素基を示し、特に、炭素原子数1～50のハロゲン化炭化水素基が好ましい。リン化合物としては、P-O-H結合を有するリン酸類、P-OR、P=O結合を有するホスフェート、ホスフィンオキシド化合物が好ましく使用される。

【0200】スルホン酸塩としては、下記一般式（IX）で表されるものが使用される。

【化61】



【0202】次に、オレフィン重合方法について説明する。本発明に係るオレフィン重合方法は、上記の触媒の存在下にオレフィンを（共）重合させることからなる。重合の際、各成分の使用法、添加順序は任意に選ばれるが、以下のような方法が例示される。

（1）成分（A）と、（B-1）有機金属化合物、（B-2）有機アルミニウムオキシ化合物および（B-3）イオン化イオン性化合物から選ばれる少なくとも1種の成分（B）（以下

単に「成分（B）」という。)とを任意の順序で重合器に添加する方法。

(2) 成分（A）と成分（B）とを予め接触させた触媒を重合器に添加する方法。

【0203】(3) 成分（A）と成分（B）を予め接触させた触媒成分、および成分（B）を任意の順序で重合器に添加する方法。この場合、成分（B）は、同一でも異なっていてもよい。

(4) 成分（A）を担体（C）に担持した触媒成分、および成分（B）を任意の順序で重合器に添加する方法。

(5) 成分（A）と成分（B）とを担体（C）に担持した触媒を重合器に添加する方法。

(6) 成分（A）と成分（B）とを担体（C）に担持した触媒成分、および成分（B）を任意の順序で重合器に添加する方法。この場合、成分（B）は、同一でも異なっていてもよい。

【0204】(7) 成分（B）を担体（C）に担持した触媒成分、および成分（A）を任意の順序で重合器に添加する方法。

(8) 成分（B）を担体（C）に担持した触媒成分、成分（A）、および成分（B）を任意の順序で重合器に添加する方法。この場合、成分（B）は、同一でも異なっていてもよい。

(9) 成分（A）を担体（C）に担持した成分、および成分（B）を担体（C）に担持した成分を任意の順序で重合器に添加する方法。

(10) 成分（A）を担体（C）に担持した成分、成分（B）を担体（C）に担持した成分、および成分（B）を任意の順序で重合器に添加する方法。この場合、成分（B）は、同一でも異なっていてもよい。

【0205】(11) 成分（A）、成分（B）、および有機化合物成分（D）を任意の順序で重合器に添加する方法。

(12) 成分（B）と成分（D）をあらかじめ接触させた成分、および成分（A）を任意の順序で重合器に添加する方法。

(13) 成分（B）と成分（D）を担体（C）に担持した成分、および成分（A）を任意の順序で重合器に添加する方法。

(14) 成分（A）と成分（B）を予め接触させた触媒成分、および成分（D）を任意の順序で重合器に添加する方法。

【0206】(15) 成分（A）と成分（B）を予め接触させた触媒成分、および成分（B）、成分（D）を任意の順序で重合器に添加する方法。

(16) 成分（A）と成分（B）を予め接触させた触媒成分、および成分（B）と成分（D）をあらかじめ接触させた成分を任意の順序で重合器に添加する方法。

(17) 成分（A）を担体（C）に担持した成分、成分（B）、および成分（D）を任意の順序で重合器に添加

する方法。.

(18) 成分（A）を担体（C）に担持した成分、および成分（B）と成分（D）をあらかじめ接触させた成分を任意の順序で重合器に添加する方法。

【0207】(19) 成分（A）と成分（B）と成分（D）を予め任意の順序で接触させた触媒成分を重合器に添加する方法。

(20) 成分（A）と成分（B）と成分（D）を予め接触させた触媒成分、および成分（B）を任意の順序で重合器に添加する方法。この場合、成分（B）は、同一でも異なっていてもよい。

(21) 成分（A）と成分（B）と成分（D）を担体（C）に担持した触媒を重合器に添加する方法。

(22) 成分（A）と成分（B）と成分（D）を担体（C）に担持した触媒成分、および成分（B）を任意の順序で重合器に添加する方法。この場合、成分（B）は、同一でも異なっていてもよい。

上記の担体（C）に成分（A）および成分（B）が担持された固体触媒成分はオレフインが予備重合されていてもよい。

【0208】本発明に係るオレフインの重合方法では、上記のようなオレフイン重合触媒の存在下に、オレフインを重合または共重合することによりオレフイン重合体を得る。本発明では、重合は溶解重合、懸濁重合などの液相重合法または気相重合法のいずれにおいても実施できる。

【0209】液相重合法において用いられる不活性炭化水素媒体として具体的には、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、ドデカン、灯油などの脂肪族炭化水素；シクロヘキサン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素；ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素；エチレンクロリド、クロルベンゼン、ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素またはこれらの混合物などを挙げることができ、オレフイン自身を溶媒として用いることもできる。

【0210】上記のようなオレフイン重合用触媒を用いて、オレフインの重合を行なうに際して、成分（A）は、反応容積1リットル当り、通常 $10^{-12} \sim 10^{-2}$ モル、好ましくは $10^{-10} \sim 10^{-8}$ モルとなるような量で用いられる。本発明では、成分（A）を、比較的薄い濃度で用いた場合であっても、高い重合活性でオレフインを重合することができる。

【0211】成分(B-1)は、成分(B-1)と、成分(A)中の遷移金属原子(M)とのモル比[(B-1)/M]が、通常0.01～100000、好ましくは0.05～5000となるような量で用いられる。成分(B-2)は、成分(B-2)中のアルミニウム原子と、成分(A)中の遷移金属原子(M)とのモル比[(B-2)/M]が、通常10～500000、好ましくは20～100000となる

のような量で用いられる。成分(B-3)は、成分(B-3)と、成分(A)中の遷移金属原子(M)とのモル比[(B-3)/M]が、通常1~10、好ましくは1~5となるような量で用いられる。

【0212】成分(D)は、成分(B)に対して、成分(B-1)の場合、モル比[(D)/(B-1)]が通常0.01~1.0、好ましくは0.1~5となるような量で、成分(B-2)の場合、成分(D)と成分(B-2)中のアルミニウム原子とのモル比[(D)/(B-2)]が通常0.001~2、好ましくは0.005~1となるような量で、成分(B-3)の場合、モル比[(D)/(B-3)]が通常0.01~1.0、好ましくは0.1~5となるような量で用いられる。

【0213】また、このようなオレフィン重合触媒を用いたオレフィンの重合温度は、通常、-50~200°C、好ましくは0~170°Cの範囲である。重合圧力は、通常、常圧~100kg/cm²、好ましくは常圧~50kg/cm²の条件であり、重合反応は、回分式、半連続式、連続式のいずれの方法においても行うことができる。さらに重合を反応条件の異なる2段以上に分けて行うことも可能である。

【0214】得られるオレフィン重合体の分子量は、重合系に水素を存在させるか、または重合温度を変化させることによって調節することができる。さらに、使用する成分(B)の違いにより調節することもできる。

【0215】このようなオレフィン重合触媒により重合することができるオレフィンとしては、炭素原子数が2~20のα-オレフィン、たとえばエチレン、プロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、3-メチル-1-ブテン、1-ヘキセン、4-メチル-1-ペンテン、3-メチル-1-ペンテン、1-オクテン、1-デセン、1-ドデセン、1-テトラデセン、1-ヘキサデセン、1-オクタデセン、1-エイコセン；炭素原子数が3~20の環状オレフィン、たとえばシクロペンテン、シクロヘプテン、ノルボルネン、5-メチル-2-ノルボルネン、テトラシクロドデセン、2-メチル1,4,5,8-ジメタノ-1,2,3,4,4a,5,8,8a-オクタヒドロナフタレン；

【0216】極性モノマー、たとえば、アクリル酸、メタクリル酸、フマル酸、無水マレイン酸、イタコン酸、無水イタコン酸、ビシクロ[2.2.1]-5-ヘプテン-2,3-ジカルボン酸などのα, β-不飽和カルボン酸、およびこれらのナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩、亜鉛塩、マグネシウム塩、カルシウム塩などの金属塩；アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸n-ブロビル、アクリル酸イソプロピル、アクリル酸n-ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸tert-ブチル、アクリル酸2-エチルヘキシル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸n-ブロビル、メタクリル酸イソブロビル、メタクリル酸n-ブチル、メタクリル酸イソブチルなどのα, β-不飽和カルボン酸エステル；酢酸

ビニル、プロピオン酸ビニル、カプロン酸ビニル、カプリン酸ビニル、ラウリン酸ビニル、ステアリン酸ビニル、トリフルオロ酢酸ビニルなどのビニルエステル類；アクリル酸グリシル、メタクリル酸グリシル、イタコン酸モノグリシルエステルなどの不飽和グリシルなどが挙げられる。

【0217】さらにビニルシクロヘキサン、ジエンまたはポリエンなどを用いることもできる。このジエンまたはポリエンとしては、炭素原子数4~30、好ましくは4~20で二個以上の二重結合を有する環状又は鎖状の化合物である。具体的には、ブタジエン、イソプレン、4-メチル-1,3-ペンタジエン、1,3-ペンタジエン、1,4-ペンタジエン、1,5-ヘキサジエン、1,4-ヘキサジエン、1,3-ヘキサジエン、1,3-オクタジエン、1,4-オクタジエン、1,5-オクタジエン、1,6-オクタジエン、1,7-オクタジエン、エチリデンノルボルネン、ビニルノルボルネン、ジシクロペンタジエン；7-メチル-1,6-オクタジエン、4-エチリデン-8-メチル-1,7-ノナジエン、5,9-ジメチル-1,4,8-デカトリエン；

【0218】さらに芳香族ビニル化合物、例えばスチレン、o-メチルスチレン、m-メチルスチレン、p-メチルスチレン、o,p-ジメチルスチレン、o-エチルスチレン、m-エチルスチレン、p-エチルスチレンなどのモノもしくはポリアルキルスチレン；メトキシスチレン、エトキシスチレン、ビニル安息香酸、ビニル安息香酸メチル、ビニルベンジルアセテート、ヒドロキシスチレン、o-クロロスチレン、p-クロロスチレン、ジビニルベンゼンなどの官能基含有スチレン誘導体；および3-フェニルプロピレン、4-フェニルプロピレン、α-メチルステレンなどが挙げられる。

【0219】本発明に係るオレフィン重合用触媒は、高い重合活性を示し、また分子量分布の狭い重合体を得ることができる。さらに、2種以上のオレフィンを共重合したときに、組成分布が狭いオレフィン共重合体を得ることができる。

【0220】また、本発明に係るオレフィン重合用触媒は、α-オレフィンと共役ジエンとの共重合に用いることができる。ここで用いられるα-オレフィンとしては、上記と同様の炭素原子数が2~30、好ましくは2~20の直鎖状または分岐状のα-オレフィンが挙げられる。なかでもエチレン、プロピレン、1-ブテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、4-メチル-1-ペンテン、1-オクテンが好ましく、エチレン、プロピレンが特に好ましい。これらのα-オレフィンは、1種単独または2種以上組合させて用いることができる。

【0221】また共役ジエンとしては、たとえば1,3-ブタジエン、イソプレン、クロロブレン、1,3-シクロヘキサジエン、1,3-ペンタジエン、4-メチル-1,3-ペンタジエン、1,3-ヘキサジエン、1,3-オクタジエンなどの炭素原子数が4~30、好まし

くは4~20の脂肪族共役ジエンが挙げられる。これらの共役ジエンは、1種単独でまたは2種以上組合わせて用いることができる。

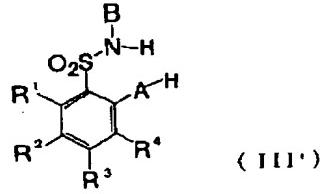
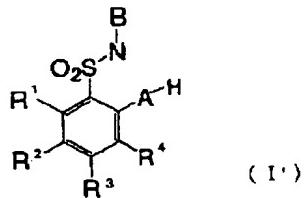
【0222】本発明では、さらに、 α -オレフィンと非共役ジエンまたはポリエンを共重合させることも出来る。用いられる非共役ジエンまたはポリエンとしては、1, 4-ペントジエン、1, 5-ヘキサジエン、1, 4-ヘキサジエン、1, 4-オクタジエン、1, 5-オクタジエン、1, 6-オクタジエン、1, 7-オクタジエン、エチリデンノルボルネン、ビニルノルボルネン、シクロペンタジエン、7-メチル-1, 6-オクタジエン、4-エチリデン-8-メチル-1, 7-ノナジエン、5, 9-ジメチル-1, 4, 8-デカトリエン等を挙げることができる。

【0223】次に、遷移金属化合物の製造方法について説明する。

遷移金属化合物の製造方法

一般式(I) (II) (III) 及び(IV)で表される遷移金属化合物は、特に限定されることなく、たとえば以下のようにして製造することができる。

【0224】本発明に係る遷移金属化合物を構成する配位子は、例えばAが酸素原子の場合、フェノール類またはフェノール類誘導体を、クロロスルホン酸等と反応させ、 α -位にハロゲン化スルホン基を導入し、この化合物と第1級もしくは第2級のアミン類化合物またはアミニン類化合物とを反応させることにより得られる。具体的には、まず、両方の出発化合物を溶媒に溶解する。溶媒としては、このような反応に普通のものを使用できるが、なかでも水溶媒が好ましい。次いで、得られた溶液を0°Cから還流下で、約1~48時間攪拌すると、対応

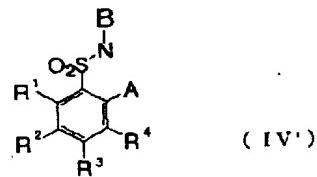
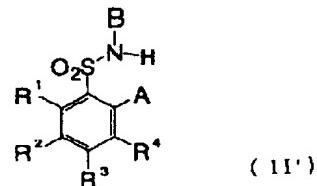


する配位子が良好な収率で得られる。

【0225】その後、こうして得られた配位子を遷移金属M含有化合物と反応させることで、対応する遷移金属化合物を合成することができる。具体的には、合成した配位子を溶媒に溶解し、必要に応じて塩基と接触させてフェノキサイド塩を調製した後、金属ハロゲン化物、金属アルキル化物等の金属化合物と低温下で混合し、-78°Cから室温、もしくは還流条件下で、約1~48時間攪拌する。溶媒としては、このような反応に普通に用いられるものを使用できるが、なかでもエーテル、テトラヒドロフラン(THF)等の極性溶媒、トルエン等の炭化水素溶媒などが好ましく使用される。また、フェノキサイド塩を調製する際に使用する塩基としては、n-ブチルリチウム等のリチウム塩、水素化ナトリウム等のナトリウム塩や、トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基が好ましいが、これらに限定されるものではない。反応する配位子の数は、遷移金属M含有化合物と配位子との仕込み比を変えることにより調整することが出来る。

【0226】また、化合物の性質によっては、フェノキサイド塩調製を経由せず、配位子と金属化合物とを直接反応させることで、対応する遷移金属化合物を合成することもできる。たとえば、下記式(I')~(III') (それぞれ遷移金属化合物式(I)~(III)に対応)の化合物と塩基とを反応させて塩を生成させたのち、遷移金属ハロゲン化物と反応させて調製する。また、下記式(IV') (遷移金属化合物式(IV)に対応)の化合物を遷移金属ハロゲン化物と反応させて調製する。

【化6-2】



【0227】さらに、合成した遷移金属化合物中の金属Mを、常法により別の遷移金属と交換することも可能である。また、例えばR¹~R⁴の何れかが水素原子である場合には、合成の任意の段階において、水素原子以外の置換基を導入することもできる。

【0228】

【発明の効果】本発明により、オレフィン重合用触媒として有用な新規な遷移金属錯体が提供される。また、本発明に係るオレフィン重合用触媒は、オレフィンに対して高い重合活性を有する。さらに、本発明に係るオレフィンの重合方法によれば、高い重合活性でオレフィン(共)重合体を製造できる。

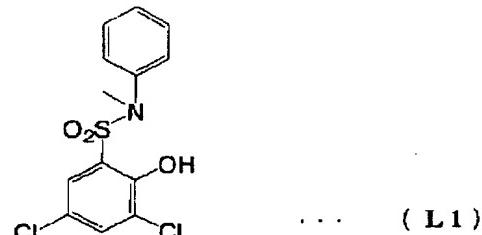
【0229】

【実施例】以下、実施例に基づいて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。合成実施例で得られた化合物の構造は、 $270\text{MHz}^1\text{H-NMR}$ （日本電子GSH-270型）、FT-IR（SHIMAZU FTIR-S200D型）、FD-質量分析（日本電子SX-102A型）、金属含有量分析（乾式灰化・希硝酸溶解後ICP法により分析、機器：SHIMAZU ICP-S-8000型）、炭素、水素、窒素含有量分析（ヘラウス社CHNO型）等を用いて決定した。また、極限粘度[η]は、 135°C デカリン中で測定した。

【0230】（合成例1）

＜配位子下記式（L1）の合成＞充分に窒素置換した 100mL の反応器に、1,4-ジオキサン 15mL 、N-メチルアニリン 1.07g （ 9.8mmol ）、トリエチルアミン 2.02g （ 20mmol ）を仕込み、これに3,5-ジクロロ-2-ヒドロキシベンゼンスルホニルクロリド 2.62g （ 10mmol ）の1,4-ジオキサン 25mL 溶液を氷冷下滴下する。滴下終了後 65°C まで昇温し、さらに7時間攪拌を続けた。反応液を室温まで冷却後、生成した沈殿をろ別し、ろ液を減圧濃縮して溶媒を除去し、再度酢酸エチル 40mL と水 40mL を加えて分液する。油層を硫酸ナトリウムで乾燥後減圧濃縮し、カラム精製（展開溶媒：ヘキサン／酢酸エチル系）をすることで、下記式（L1）で示される赤褐色油状の化合物 1.12g （収率 34% ）を得た。

【化63】



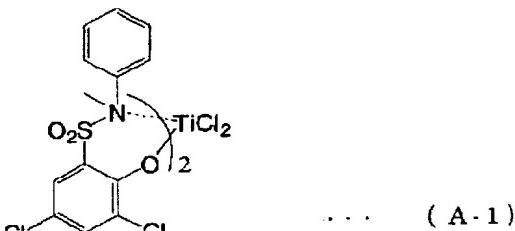
FD-質量分析： (M^+) 332

$^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$: 3.20(s, 3H), 7.0-7.5(m, 7H), 8.84(s, 1H)

【0231】＜遷移金属化合物下記式（A-1）の合成＞充分に乾燥、アルゴン置換した 100mL の反応器に、化合物（L1）； 0.683g （ 2.06mmol ）とジエチルエーテル 15mL を仕込み、 -78°C に冷却し、攪拌した。これにn-ブチルリチウム 1.43mL （ $1.54\text{mmol}/\text{mL}$ - n-ヘキサン溶液、 2.20mmol ）を5分かけて滴下し、その後ゆっくりと室温まで昇温し、室温で4時間攪拌を続け、リチウム塩溶液を調製した。この溶液を -78°C に冷却し、四塩化チタン溶液 2.00mL （ $0.5\text{mmol}/\text{mL}$ - ヘプタン溶液、 1.00mmol ）を徐々に滴下した。滴下終了後、ゆっくりと室温まで昇温しながら攪拌を続けた。さ

らに加熱還流下で4時間攪拌した後、反応液を減圧濃縮し、析出した固体を塩化メチレン 30mL に溶解し、不溶物を除去した。得られたろ液を減圧濃縮し、析出した固体をジエチルエーテル 30mL と塩化メチレン 3mL の混合溶液で洗浄、さらにヘキサン 50mL でリスラリーし、これを減圧乾燥させることにより下記式（A-1）で示される黄土色粉末の化合物 0.24g （収率 31% ）を得た。

【化64】



FD-質量分析： (M^+) 780

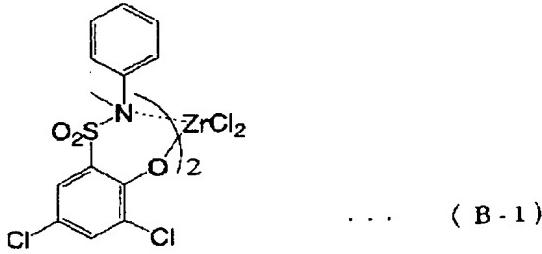
$^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$: 3.15(brs, 3H), 7.0-7.5(m, 7H)

元素分析： Ti 6.4% (計算値 6.1%)

【0232】（合成例2）

＜遷移金属化合物下記式（B-1）の合成＞充分にアルゴン置換した 100mL の反応器に上記で得られた化合物（L1）； 0.41g （ 1.23mmol ）とTHF 20mL を仕込み、 -78°C に冷却し、攪拌した。これにn-ブチルリチウム 1.43mL （n-ヘキサン溶液、 1.54N 、 2.20mmol ）を5分かけて滴下し、その後ゆっくりと室温まで昇温した。室温で4時間攪拌後、再度 -78°C に冷却してZrC₁₄O $.142\text{g}$ （ 0.61mmol ）を徐々に添加した。添加後、ゆっくりと室温まで昇温し、さらに加熱環流を4時間行った。この反応液を減圧濃縮し、析出した固体を塩化メチレン 30mL で洗浄し、不溶物を除去した。得られたジクロロメタン溶液を減圧濃縮し、析出した固体をジエチルエーテル・塩化メチレン溶液（ジエチルエーテル：塩化メチレン = $10:1$ ） 30mL で洗浄し、さらにヘキサン 50mL で洗浄後、減圧乾燥させることにより下記式（B-1）で示される黄土色の粉末 0.35g （収率 70% ）を得た。

【化65】



FD-質量分析： (M^+) 824

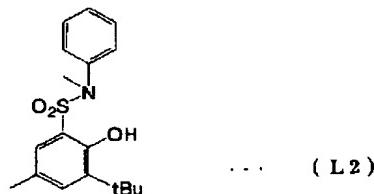
$^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$: 3.10(brs, 3H), 7.0-7.4(m, 7H)

元素分析： Zr 11.4% (計算値 11.1%)

【0233】(合成例3)

<配位子下記式(L2)の合成>充分に窒素置換した100m1の反応器に、2-t-ブチル-p-クレゾール5.0g(30.4mmol)、トリエチルアミン7.69g(76mmol)をDMF25m1に溶解し、触媒量のジメチルアミノピリジン存在下、室温2日間、t-ブチルジメチルシリルクロリド5.50g(36.5mmol)と反応させることにより、(2-t-ブチル-4-メチルフェニル)-(t-ブチルジメチルシリル)エーテルが得られた(反応収率99%)。これをクロロホルム25m1に溶解し、氷冷下、クロロスルホン酸8.0m1を滴下し、室温に昇温後、15分間搅拌する。この反応液を氷水でクエンチし、そのまま15分間搅拌後、油水分離し、油層を硫酸ナトリウムで乾燥した。上記反応液の溶媒を除去し、テトラヒドロフラン16m1に溶解する。これに室温下、N-メチルアニリン1.7m1を滴下し、1.5時間搅拌した。反応液を水でクエンチし、油水分離後、油層を硫酸ナトリウムで乾燥後減圧濃縮し、カラム精製(展開溶媒:ヘキサン/酢酸エチル系)をすることで、下記式(L2)で示される赤茶色油状の化合物3.56g(収率35%)を得た。

【化66】

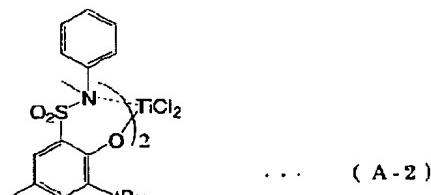


FD-質量分析: (M⁺) 333

¹H-NMR(CDCl₃): 1.26(s, 9H), 2.25(s, 3H), 3.21(s, 3H), 7.0-7.4(m, 7H), 8.60(s, 1H)

【0234】<遷移金属化合物下記式(A-2)の合成>配位子(L2)を用い、合成例1と同様の方法で下記式(A-2)に示す遷移金属化合物を合成した。(茶色粉末: 収率64%)

【化67】



FD-質量分析: (M⁺) 782

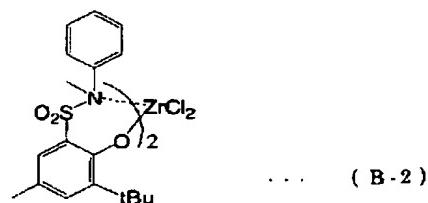
¹H-NMR(CDCl₃): 1.2-1.4(m, 18H), 2.20(brs, 6H), 3.20(brs, 6H), 6.9-7.5(m, 14H)

元素分析: Ti 6.1% (計算値 6.1%)

【0235】(合成例4)

<遷移金属化合物下記式(B-2)の合成>配位子(L2)を用い、合成例2と同様の方法で下記式(B-2)に示す遷移金属化合物を合成した。(白色粉末: 収率53%)

【化68】



FD-質量分析: (M⁺) 824 826

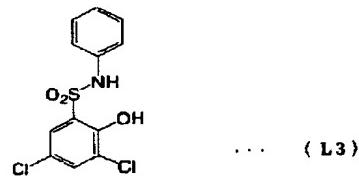
¹H-NMR(CDCl₃): 1.30-1.5(m, 18H), 2.21(s, 6H), 3.20(s, 6H), 6.9-7.4(m, 14H)

元素分析: Zr 11.1% (計算値 11.1%)

【0236】(合成例5)

<配位子下記式(L3)の合成>充分に窒素置換した100m1の反応器に1,4-ジオキサン15m1、アニリン0.784g(9.8mmol)、トリエチルアミン2.02g(20mmol)を仕込み、これに3,5-ジクロロ-2-ヒドロキシベンゼンスルホニルクロリド2.62g(10mmol)の1,4-ジオキサン25m1溶液を氷冷下滴下する。滴下終了後65°Cまで昇温し、さらに7時間搅拌を続けた。反応液を室温まで冷却後、生成した沈殿をろ別し、ろ液を減圧濃縮して溶媒を除去し、再度酢酸エチル40m1と水40m1を加えて分液した。油層を硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮し、カラム精製(展開溶媒:ヘキサン/酢酸エチル系)をすることで下記式(L3)で示される赤褐色油状の化合物を1.50g(収率48%)を得た。

【化69】



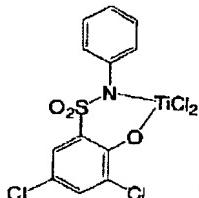
FD-質量分析: (M⁺) 318

¹H-NMR(CDCl₃): 7.0-7.5(m, 7H), 8.60(s, 1H)

【0237】<遷移金属化合物下記式(A-3)の合成>充分にアルゴン置換した100m1の反応器に上記で得られた化合物(L3); 0.328g(1.03mmol)とジエチルエーテル15m1を仕込み、-78°Cに冷却し、搅拌した。これにn-ブチルリチウム1.43m1(n-ヘキサン溶液、1.54N、2.20mmol)を5分間かけて滴下し、その後ゆっくりと室温まで昇温した。室温で4時間搅拌後、再度-78°Cに冷却してTiCl₄を2.0m1(ヘプタン溶液、0.5N、1.00mmol)を徐々に添加した。添加後、ゆっくりと室温まで昇温し、さらに室温で4時間搅拌を行った。この反応液を減圧濃縮し、析出した固体を塩化メチレン30m1で洗浄し、不溶物を除去した。得られた塩化メチレン溶液を減圧濃縮し、析出した固体をジエチルエーテル・塩化メチレン溶液(ジエチルエーテル: 塩化メチ

ン=10:1) 30m1で洗浄し、さらにヘキサン50m1で洗浄後、減圧乾燥させることにより下記式(A-3)で示される黄土色の粉末を0.12g(収率28%)を得た。

【化70】



(A-3)

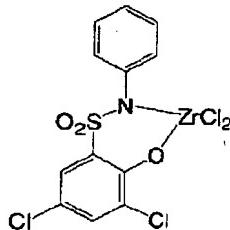
FD-質量分析: (M⁺) 435¹H-NMR(CDCl₃): 7.0-7.5(m, 7H)

元素分析: Ti 11.1% (計算値 11.0%)

【0238】(合成例6)

<遷移金属化合物(B-3)の合成>充分にアルゴン置換した100m1の反応器に上記で得られた化合物(L2); 0.683g(2.06mmol)とTHF 15m1を仕込み、-78℃に冷却し、攪拌した。これにn-ブチルリチウム1.43m1(n-ヘキサン溶液、1.54N、2.20mmol)を5分間かけて滴下し、その後ゆっくりと室温まで昇温した。室温で4時間攪拌後、再度-78℃に冷却してZrC₁₄を0.233g(1.00mmol)を徐々に添加した。添加後、ゆっくりと室温まで昇温し、さらに加熱環流を4時間行った。この反応液を減圧濃縮し、析出した固体を無水ジクロロメタン30m1で洗浄し、不溶物を除去した。得られたジクロロメタン溶液を減圧濃縮し、析出した固体をジエチルエーテル・塩化メチレン溶液(ジエチルエーテル: 塩化メチレン=10:1)30m1で洗浄し、さらにヘキサン50m1で洗浄後、減圧乾燥させることにより下記式(B-2)で示される黄土色の粉末を0.14g(収率29%)を得た。

【化71】



(B-3)

FD-質量分析: (M⁺) 478¹H-NMR(CDCl₃): 7.0-7.5(m, 7H)

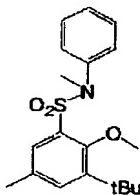
元素分析: Zr 18.9% (計算値 19.1%)

【0239】(合成例7)

<配位子下記式(L4)の合成>合成例3で得られた配位子(L2)3.32gをエタノール10m1に溶解し、室温で水酸化ナトリウム1.3g(32.0mmol)の3m1水溶液を添加した。これに、ジメチル硫酸2.9m1(30mmol)を添加し、還流下3時間攪

拌した。室温まで冷却し、塩酸で中和した後、酢酸エチルで油層を抽出し、溶媒を留去した。これをシリカゲルカラムで精製することにより下記式(L4)で示される黄色結晶1.18g(収率34%)を得た。

【化72】

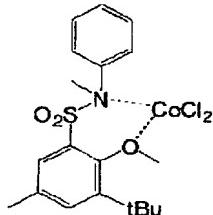


(L4)

FD-質量分析: (M⁺) 346¹H-NMR(CDCl₃): 1.25(s, 9H), 2.25(s, 3H), 3.21(s, 3H), 3.85(s, 3H), 7.0-7.4(m, 7H)

<遷移金属化合物下記式(C-4)の合成>充分にアルゴン置換した100m1の反応器に二塩化コバルト0.13g(2.9mmol)とTHF 15m1を仕込み、室温下、化合物(L4)1.00g(2.9mmol)のTHF 10m1溶液を添加すると黄色い沈殿が析出した。これを1時間攪拌後グラスフィルターで沈殿を沪別し、得られた固体をジエチルエーテル・塩化メチレン溶液中で再沈殿させ、さらにヘキサン50m1で洗浄後、減圧乾燥させることにより下記式(C-4)で得られる青緑色の粉末0.95g(収率69%)が得られた。

【化73】



(C-4)

FD-質量分析: (M⁺) 476

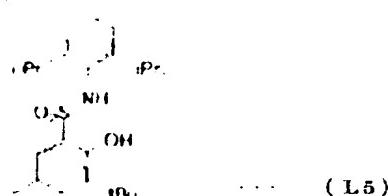
元素分析: Co 12.6% (計算値 12.5%)

【0241】(合成例8)

<配位子下記式(L5)の合成>合成例2で合成した合成中間体である(2-n-ブチル-4-メチルフェニル)-(n-ブチルジメチルシリル)エーテル7.82g(純度90%品; 26.3mmol)をクロロホルム25m1に溶解し、水冷下、クロロスルホン酸8.0m1を滴下し、室温に昇温後、15分攪拌する。この反応液を氷水でクエンチし、そのまま15分攪拌後、油水分離し、油層を硫酸ナトリウムで乾燥する。この反応液の溶媒を留去し、テトラヒドロフラン15m1に溶解する。これに室温下、2,6-ジイソプロピルアニリン4.02gを滴下し、12時間攪拌した。反応液を水でクエンチし、油水分離後、油層を硫酸ナトリウムで乾燥後減圧濃縮し、カラム精製(展開溶媒: ヘキサン/酢酸エチル系)をすることで、下記式(L5)で示される茶色油状の化合物2.6

0 g (収率 2%) を得た。

【化7-4】

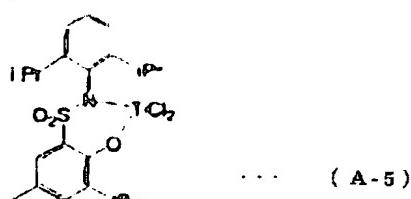


FD-質量分析: (M⁺) 453

¹H-NMR (CDCl₃): 1.19-1.30 (d, 12H) 1.36 (s, 9H) 2.20 (s, 3H) 3.12 (dq, 1H) 6.11 (brs, 1H) 7.1-7.3 (m, 5H) 8.55 (s, 1H)

【0242】遷移金属化合物下記式 (A-5) の合成>配位子 (L-5) を用い、合成例5と同様な方法で下記式 (A-5) に示す遷移金属化合物を合成した。(黄土色粉末; 収率 37%)

【化7-5】



FD-質量分析: (M⁺) 555

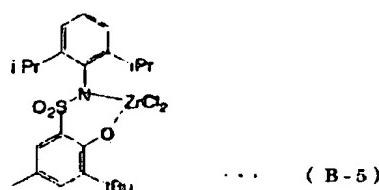
¹H-NMR (CDCl₃): 0.95 (d, 12H) 1.34 (s, 9H) 2.20 (s, 3H) 3.12 (dq, 1H) 7.0-7.5 (m, 5H)

元素分析: Ti 9.5% (計算値 9.2%)

【0243】(合成例6)

<遷移金属化合物 (B-5) の合成>配位子 (L-5) を用い、合成例6と同様な方法で下記式 (B-5) に示す遷移金属化合物を合成した。(黄色粉末; 収率 24%)

【化7-6】



FD-質量分析: (M⁺) 563

¹H-NMR (CDCl₃): 1.12 (d, 12H) 1.28 (s, 9H) 2.20 (s, 3H) 3.10 (dq, 1H) 7.0-7.5 (m, 5H)

元素分析: Zr 16.1% (計算値 16.2%)

なお、以上の合成におけるすべての操作は、アルゴンもしくは窒素雰囲気下で行い、溶媒は市販の無水溶媒を用いた。

【0244】次に本発明に係る重合方法の実施例を示す。

(実施例1) 充分に窒素置換した内容積 500 ml のガラス製オートクレーブにトルエン 250 ml を装入し、エチレン 100 リットル / hr で液相および気相をエチレンで飽和させた。その後、メチルアルミニノキサン (M

AO) をアルミニウム原子換算で 1. 1875 mmol 加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで60分間反応させた後、少量のイソブタノールを添加することにより重合を停止した。重合終了後、反応物を大量のメタノールに投入してポリマーを全量析出させた後、塩酸を加えてグラスフィルターで汎過した。ポリマーを 80°C、10時間で減圧乾燥した後、ポリエチレン (PE) を 0.37 g 得た。重合活性は 7.4 g / mmol 1-Ti · hr であり、得られたポリエチレンの極限粘度 [η] は 7.50 dl / g であった。

【0245】(実施例2) 充分に窒素置換した内容積 500 ml のガラス製オートクレーブにトルエン 250 ml を装入し、液相および気相をエチレン 100 リットル / hr で飽和させた。その後、トリイソブチルアルミニウム (TIBA) を 0.25 mmol、引き続き化合物 (A-1) を 0.005 mmol、トリフェニルカルベニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ポレート (TrB) を 0.006 mmol 加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで1時間反応させた後、少量のイソブタノールを添加することにより重合を停止した。重合終了後、反応物を大量のメタノールに投入してポリマーを全量析出させた後、塩酸を加えてグラスフィルターで汎過した。ポリマーを 80°C にて 10 時間減圧乾燥した後、ポリエチレン (PE) を 0.40 g 得た。重合活性は 16.0 g / mmol 1-Ti · hr であり、極限粘度 [η] は 5.0 dl / g であった。

【0246】(実施例3) 実施例1と同様の条件下、合成例2で得られた化合物 (B-1) を 0.005 mmol 加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで30分間反応させた後、実施例1と同様の後処理を行ったところ、ポリエチレン (PE) 0.05 g が得られた。重合活性は 2.0 g / mmol 1-Zr · hr であり、得られたポリエチレンの極限粘度 [η] は 11.9 dl / g であった。

【0247】(実施例4) 実施例2と同様の条件下、合成例2で得られた化合物 (B-1) を 0.005 mmol 加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで30分間反応させた後、実施例1と同様の後処理を行ったところ、ポリエチレン (PE) が 0.05 g 得られた。重合活性は 6.0 g / mmol 1-Zr · hr であり、得られたポリエチレンの極限粘度 [η] は 6.0 dl / g であった。

【0248】(実施例5) 実施例1と同様の条件下、合成例3で得られた化合物 (A-2) を 0.005 mmol 加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで30分間反応させた後、実施例1と同様の後処理を行ったところ、ポリエチレン (PE) が 0.65 g 得られた。重合活性は 26.0 g / mmol 1-Ti · hr であ

り、得られたポリエチレンの極限粘度 [η] は 6.5 d l/g であった。

【0249】(実施例6) 実施例2と同様の条件下、合成例3で得られた化合物(A-2)を0.005mmol1加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで30分間反応させた後、実施例1と同様の後処理を行ったところ、ポリエチレン(PE)が0.56g得られた。重合活性は224g/mmol1-Ti·hrであり、得られたポリエチレンの極限粘度 [η] は 8.8 d l/g であった。

【0250】(実施例7) 実施例1と同様の条件下、合成例4で得られた化合物(B-2)を0.005mmol1加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで30分間反応させた後、実施例1と同様の後処理を行ったところ、ポリエチレン(PE)が0.50g得られた。重合活性は200g/mmol1-Zr·hrであり、得られたポリエチレンの極限粘度 [η] は 7.7 d l/g であった。

【0251】(実施例8) 実施例2と同様の条件下、合成例4で得られた化合物(B-2)を0.005mmol1加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで30分間反応させた後、実施例1と同様の後処理を行ったところ、ポリエチレン(PE)が0.51g得られた。重合活性は204g/mmol1-Zr·hrであり、得られたポリエチレンの極限粘度 [η] は 9.8 d l/g であった。

【0252】(実施例9) 実施例1と同様の条件下、合成例5で得られた化合物(A-3)を0.005mmol1加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで60分間反応させた後、実施例1と同様の後処理を行ったところ、ポリエチレン(PE)が0.52g得られた。重合活性は104g/mmol1-Ti·hrであり、得られたポリエチレンの極限粘度 [η] は 15.3 d l/g であった。

【0253】(実施例10) 実施例2と同様の条件下、合成例3で得られた化合物(A-3)を0.005mmol1加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで30分間反応させた後、実施例1と同様の後処理を行ったところ、ポリエチレン(PE)が0.20g得られた。重合活性は80g/mmol1-Ti·hrであり、得られたポリエチレンの極限粘度 [η] は 12.3 d l/g であった。

【0254】(実施例11) 実施例1と同様の条件下、合成例6で得られた化合物(B-3)を0.005mmol1加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで30分間反応させた後、実施例1と同様の後処

理を行ったところ、ポリエチレン(PE)が0.04g得られた。重合活性は16g/mmol1-Zr·hrであり、得られたポリエチレンの極限粘度 [η] は 4.4 d l/g であった。

【0255】(実施例12) 実施例2と同様の条件下、合成例6で得られた化合物(B-3)を0.005mmol1加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで30分間反応させた後、実施例1と同様の後処理を行ったところ、ポリエチレン(PE)が0.03g得られた。重合活性は12g/mmol1-Zr·hrであり、得られたポリエチレンの極限粘度 [η] は 3.8 d l/g であった。

【0256】(実施例13) 実施例2と同様の条件下、合成例7で得られた化合物(C-4)を0.005mmol1加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで30分間反応させた後、実施例1と同様の後処理を行ったところ、ポリエチレン(PE)が0.03g得られた。重合活性は12g/mmol1-Co·hrであり、得られたポリエチレンの極限粘度 [η] は 3.1 d l/g であった。

(実施例14) 実施例1と同様の条件下、合成例8で得られた化合物(A-5)を0.005mmol1加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで10分間反応させた後、実施例1と同様の後処理を行ったところ、ポリエチレン(PE) 0.16gを得た。重合活性は192g/mmol1-Ti·hrであり、得られたポリエチレンの極限粘度は [η] 20.1 d l/g であった。

【0257】(実施例15) 実施例2と同様の条件下、合成例8で得られた化合物(A-5)を0.005mmol1加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで10分間反応させた後、実施例1と同様の後処理を行ったところ、ポリエチレン(PE) 0.13gを得た。重合活性は156g/mmol1-Ti·hrであり、得られたポリエチレンの極限粘度は [η] 15.8 d l/g であった。

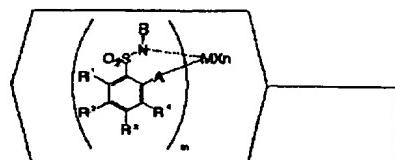
【0258】(実施例16) 実施例2と同様の条件下、合成例9で得られた化合物(B-5)を0.005mmol1加え重合を開始した。常圧のエチレンガス雰囲気下、25°Cで6分間反応させた後、実施例1と同様の後処理を行ったところ、ポリエチレン(PE) 0.12gを得た。重合活性は240g/mmol1-Zr·hrであり、得られたポリエチレンの極限粘度は [η] 18.4 d l/g であった。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るオレフィン重合用触媒の調製工程を示す説明図である。

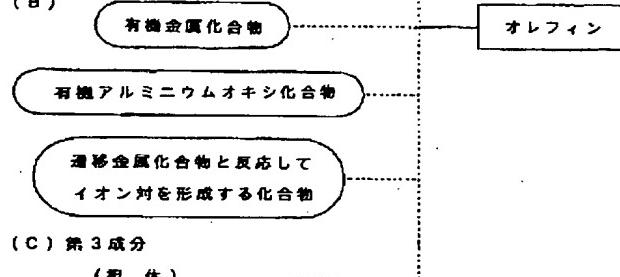
【図1】

(A) 遷移金属化合物



M : 周期律表第3～11族の遷移金属原子
 m : 1～6
 A : -O-、-S-、-Se-、-N(R⁵)-
 B : Nの結合基として-R¹⁰および-R¹¹、
 =C(R¹²)R¹³、または=NR¹⁴
 R¹～R¹⁴：水素、炭化水素基等
 n : Mの個数を満たす数
 X : ハロゲン、炭化水素基等

(B)



(C) 第3成分

(担体)

フロントページの続き

(72)発明者 三谷 誠

山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号
 三井化学株式会社内

(72)発明者 藤田 照典

山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号
 三井化学株式会社内

THIS PAGE BLANK (USPTO)